

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ Synthesis of Nanomaterials From Rice Husk Ash

โดย

นายศุภกร ภู่เกิด และคณะ

ชันวาคม 2550 เดือน ปี ที่สำเร็จโครงการ



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ Synthesis of Nanomaterials From Rice Husk Ash

คณะผู้วิจัย

สังกัด

1. นายศุภกร ภู่เกิด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. นายพีเชษฐ ถิ้มสูวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชนบุรี

3. นายอุดม ทิพราช

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. นายสุพล สำราญ

ุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิจัยนี้ใด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงบประมาณ ประจำปังบประมาณ 2550

ISBN 978-974-523-171-9

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย ม.อบ. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์วัสคุนาโนจากเถ้าแกลบ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แผ่นคินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการคำเนินงานวิจัยไว้ในโอกาสนี้ และ ขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือซึ่งใช้ใน การคำเนินงานวิจัยครั้งนี้

ศุภกร ภู่เกิด พิเชษฐ ถิ้มสุวรรณ อุคม ทิพราช สุพล สำราญ

บทสรุปผู้บริหาร

٦,

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนจากเถ้าแกลบ เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแกลบข้าว จะประกอบไปด้วยซิลิกอนไดออกไซด์(SiO₂) ประมาณ 20-25% และสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส 75-80% เมื่อนำแกลบข้าวไปเผาจะได้เถ้า แกลบซึ่งประกอบด้วยซิลิกอนใดออกใชด์ประมาณ 80-90% และมากกว่านั้นถ้าผ่านกระบวนการ ทำให้บริสุทธิ์ การวิจัยนี้จะเริ่มจากการเตรียมเถ้าแกลบที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้เราทราบว่าในเถ้า แกลบที่บริสุทธิ์ยังมีสิ่งเจือปนอะไรอยู่บ้างที่อาจมีผลต่อการสังเคราะห์โครงสร้างนาโน หลังจากนั้น จะคำเนินการเตรียมถ่านกะลามะพร้าว ตรวจสอบองค์ประกอบของถ่านกะลาเนื่องจากข้อจำกัดของ เครื่องมือเราไม่สามารถวัดปริมาณคาร์บอนรูปอสัณฐานได้ ทำให้ผลการตรวจสอบมีความคลาด เคลื่อนไปจากงานวิจัยที่เคยมีผู้รายงานไปแล้ว เมื่อได้เถ้าแกลบ และถ่านกะลาแล้วจึงเริ่มดำเนินการ ทคลองสังเคราะห์วัสคุโครงสร้างนาโน โดยการผสมกันแล้วเจือปนด้วยสารเคมีบางชนิดซึ่งอาจเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยอัตราส่วนต่างๆกัน นำไปเผาในเตาท่อควอทซ์ ที่อุณหภูมิ เวลาและบรรยากาศ ต่างๆกัน ผลการทคลองพบว่าเกิดการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนหลายรูปแบบเมื่อเปรียบเทียบ กับรายงานการวิจัยที่ได้อ้างอิงในท้ายเอกสาร รูปแบบของวัสคุโครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ได้มี ลักษณะรูปร่างเชิงกายภาพ(morphology) คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะจากการเตรียมวัสคุตัวอย่างโดย การผสมเถ้าแกลบ ถ่านกะลา และGeO₂ เผาในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน จะมีการสังเคราะห์ วัสคุโครงสร้างนาโน เช่น nanofibers, nanowires, nanonecklace, และ nanoparticles เกิดขึ้น และ จากการเตรียมวัสคุตัวอย่างโคยการผสมเถ้าแกลบ แกรไฟท์ และGeO₂ เผาในบรรยากาศของก๊าซ ออกซิเจน จะมีการสังเคราะห์วัสคุโครงสร้างนาโน เช่น nanosphere-chain, nanocoral, และ จากผลการทคลองคังกล่าวเราสามารถสรุปได้ว่า การสังเคราะห์วัสคุ เกิดขึ้น โครงสร้างนาโนสามารถเตรียมได้จากเถ้าแกลบ

การคำเนินงานวิจัยทางด้านโครงสร้างนาโนและการประยุกต์ใช้ ยังเป็นศาสตร์การวิจัยที่ค่อน ข้างใหม่สำหรับนักวิจัยในประเทศไทย ทฤษฎีที่นำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ค่อนข้างซับซ้อน ยุ่งยากและลึกซึ้งมาก จึงเป็นการยากมากที่ผู้วิจัยจะสามารถนำทฤษฎีมาใช้อธิบายผลการวิจัยที่ ปรากฏในระยะเวลาอันจำกัด แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์วัสคุโครงสร้างนาโนที่ได้จากการคำ เนินการวิจัยในครั้งนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก จากการศึกษารายงานบทความการ วิจัยที่มีการนำเสนอในวารสารวิชาการ ยังไม่พบว่ามีการสังเคราะห์โครงสร้าง nanofibers nanowires หรือ nanonecklace จากเถ้าแกลบและใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็นตัวกระตุ้น คังนั้นการ คำเนินงานในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคุณค่าทาง วิชาการและงานวิจัยต่อไป

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ เราทำการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนจากเถ้าแกลบโดยกระบวนการทาง ความร้อน ด้วยการเตรียมเถ้าบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลามะพร้าวหรือแกรไฟท์ และ GeO₂ ในอัตราส่วน ต่างๆ วางใว้ในถ้วยอลูมินา(alumina boat) และนำฐานรองแผ่นซิลิกอน(silicon wafer) วางไว้ที่ บริเวณต่างๆภายในถ้วยอลูมินา จากนั้นนำถ้วยอลูมินาไปใส่ในท่อควอทซ์ของเตา เผาในบรรยากาศ อุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน หลังจากอุณหภูมิถึงกำหนดที่ต้องการ ปิดสวิทซ์ปล่อยให้เตาเย็นลงตาม ธรรมชาติจนถึงอุณหภูมิห้อง นำวัสดุตัวอย่างและฐานรองแผ่นซิลิกอนไปวิเคราะห์ตรวจสอบด้วย เครื่อง stereo microscope, scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-rays fluorescence (XRF), และ X-rays diffraction (XRD) ตามความ เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าเกิดการสังเคราะห์ของวัสดุโครงสร้างนาโน โดยเฉพาะ วัสดุตัวอย่างที่เตรียมจากเถ้าแกลบผสมกะลามะพร้าวหรือแกรไฟท์ และGeO₂ ที่เผาในบรรยากาศ ของก๊าซไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะพบโครงสร้าง nanofibers, nanowires, nanosphere-chain และ nanocoral เกิดขึ้น

Abstract

In this research, we synthesized nanostructures materials from rice hush ask by thermal process. The materials source will be prepared by mixture rice husk ask, coconut shell charcoal or graphite and GeO_2 with various ratio. The materials source and silicon substrates will be put in quartz tube of furnace tube, heated at various temperature and time. When the temperature cooled down to natural room temperature. The materials sources and silicon substrate will be checked by stereo microscope, scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-rays fluorescence (XRF), that X-rays diffraction (XRD) on demand. From the results showed that nanostructures materials will be growth. Especially, the materials source which prepared by mixture rice husk ash, coconut shell charcoal and GeO_2 heated at temperature of 1,200 Celsius for 3 hours. Nanofibers, nanowires, nanosphere-chain and nanocoral structured will be observed.

สารบัญเรื่อง

	หน้า	
บทสรุปผู้บริหาร		ก
กิตติกรรมประกาศ		ๆ
บทคัดย่อภาษาไทย		ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ		1
1. บทนำ		1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา		1
1.2 ทฤษฎีและกรอบคิดของโครงการวิจัย		2
1.3 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ		4
1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย		5
2. วิธีดำเนินการวิจัย		6
3. ผลการวิจัย		8
4. อภิปรายผลการวิจัย		121
5. สรุปผลการวิจัย		131
บรรณานุกรม		132
ภาคผนวก		135
ประวัตินักวิจัย		148

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง 3.1a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่1	79
ตาราง 3.1b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมใค้จากตัวอย่างที่1	80
ตาราง 3.2a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมใค้จากตัวอย่างที่2	81
ตาราง 3.2b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่2	81
ตาราง 3.3a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่3	82
ตาราง 3.3b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่3	83
ตาราง 3.4a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่4	84
ตาราง 3.4b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่4	84
ตาราง 3.5a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ร	85
ตาราง 3.5b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่5	86
ตาราง 3.6a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่6	87
ตาราง 3.6b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่6	87
ตาราง 3.7a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่7	88
ตาราง 3.7b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่7	89
ตาราง 3.8a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่8	90
ตาราง 3.8b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่8	90
ตาราง 3.9a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่9	91
พาราง 3.9b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่9	92
พาราง 3.10a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่10	93
พาราง 3.10b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่10	93
พาราง 3.11a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่11	95
พาราง 3.11b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่11	95
การาง 3.12a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่12	96
การาง 3.12b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่12	96
าาราง 3.13a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่13	98
าาราง 3.13b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่13	98
การาง 3.14a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่14	99
การาง 3.14b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่14	99
กราง 3.15a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่15	100

ตาราง 3.15b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่15	101
ตาราง 3.16a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่16	102
ตาราง 3.16b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมใด้จากตัวอย่างที่16	102
ตาราง 3.17a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่17	103
ตาราง 3.17b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมใด้จากตัวอย่างที่17	104
ตาราง 3.18a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่18	105
ตาราง 3.18b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่18	105
ตาราง 3.19a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่19	107
ตาราง 3.19b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่19	107
ตาราง 3.20a:แสคงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่20	108
ตาราง 3.20b:แส ดงองค์ประกอบของ สารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่20	108
ตาราง 3.21a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่21	110
ตาราง 3.21b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่21	110
ตาราง 3.22a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่22	111
ตาราง 3.22b:แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่22	111
ตาราง 3.23a:แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่23	113
ตาราง 3.23b:แสคงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่23	113

ๆ

	หน้า
รูปที่ 3.1 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 1 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส	11
รูปที่ 3.2 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านล่างเถ้าจากตัวอย่าง 1	11
รูปที่ 3.3 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านล่างเถ้าจากตัวอย่างที่ 1	12
รูปที่ 3.4(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 2 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสใน	13
บรรยากาศของก๊าชออกซิเจน	
รูปที่ 3.5(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนเคลือบทองที่วางตรงข้ามจากตัวอย่าง 2	14
รูปที่ 3.6 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 3 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ	14
ของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.7 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนค้านถ่างส่วนผสมตัวอย่าง 3	15
รูปที่ 3.8 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 4 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ	15
ของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.9 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนด้านล่างส่วนผสมตัวอย่าง 4	16
รูปที่ 3.10 ภาพ SEM ตัวอย่าง 5 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	16
ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.11 ภาพ SEM ตัวอย่าง 6 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงใน	17
บรรยากาศของก๊าซในโตรเจน	
รูปที่ 3.12 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนด้านล่างของตัวอย่าง 6	17
รูปที่ 3.13 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 7	18
รูปที่ 3.14 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 8 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	18
ในรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.15 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางด้านล่างของตัวอย่าง 8	19
รูปที่ 3.16 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 8	19
รูปที่ 3.17 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 9 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	20
ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน	
รูปที่ 3.18 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 9	20
รูปที่ 3.19 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางตรงข้ามกับตัวอย่าง 9	20
รูปที่ 3.20 ภาพ SEM ฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 9	21
รูปที่ 3.21 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	21
ใน 155ยากาศของการในโดรเฉน	

รูปที่ 3.24 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 11 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.25 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 12 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของกำชออกซิเจน รูปที่ 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของกำชออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นชิลิกอนที่วางถึดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ในโครเจน	.22 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 10 22	
วูปที่ 3.24 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 11 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.25 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 12 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเชน วูปที่ 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 วูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 วูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 โนบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 วูปที่ 3.36 กาพ SEM ของตัวอย่าง 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัวโมง 3 วัวโมง 3 วังโมง 1 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น วูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัวโมง 3 วังโมง 3.39(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัวโมง 3 วังโมง 3.30(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัวโมง 3 วังโมง 3.40 กาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ วงถัดจากตัวอย่าง 7 20 วังที่ 3.40 กาพ SEM จองตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 3.00 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วังวิโมง 3 วังกาพ 3.40 กาพ SEM จองตัวอย่าง 21 เผาที่อุนที่อางกับอุนตาคลังซอนาดตัวอย่าง 3 วังกาพ 3 วังกาพ 3 วังกาพ 3 วังกาพ 3 วังกาพ 3 วังกาพ 3 วังกา		
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 12 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มี 3.25 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม บุ้มี 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม บุ้มี 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม บุ้มี 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นชิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 บุ้มี 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นชิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 บุ้มี 3.30 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นชิลิกอนที่วางดรงจำมตัวอย่าง 14 บุ้มี 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.37 (ล-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.39 (ล-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บุ้มที่ 3.39(ล-b) ภาพ SEM ของตานรองติกอนที่วางกับสุดถัดจากตัวอย่างที่ 20 บุ้ที่ 3.39(ล-b) ภาพ SEM ของตานรองติกอนที่วางกับสุดถัดจากตัวอย่าง 20 บุ้ที่ 3.40 ภาพ SEM ของตานรองติกอนที่วางกับสุดถัดจากตัวอย่าง 20	24 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 11 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา3 ชั่วโมง 23	
ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน รูปที่ 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางกัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.38 (a-c)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 37 สูปที่ 3.38 (a-c)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39 (a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นที่อุนหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	ยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	
ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน รูปที่ 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางกัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.38 (a-c)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 37 สูปที่ 3.38 (a-c)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39 (a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นที่อุนหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	25 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 12 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 24	
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 2 ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง		
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 2 ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 24	
ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองผิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 วูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองผิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 วูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 วูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง		
ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจน รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองผิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 วูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองผิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 วูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 วูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโม 25	
รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองเผ่นชิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 10 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองเห่นชิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง		
รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14 รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง วูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองเผ่นชิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 10 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองเห่นชิลิกอนที่วางก้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14 25	
รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นชิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16 วรุปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 2 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ชั่วโมง ในบบรรยากาศของกาศที่ใหล่นนน้ำกลั่น รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 จั่วโมง วีปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองเหล่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองเหล่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.39 (a-b) ภาพ SEM ของฐานรองเหล่น จิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 39 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 2' ในรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16 2: รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
ในรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองพิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.340 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง		
ในรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16 รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองพิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.340 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 27	
รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18 29 รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18 29 รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16	
ในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 28 ในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18 29 รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าช ใน โตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองเห่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 28	
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18 29 รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18 29 รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 28	
รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 29 ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 38 ปีที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	5 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18	
ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37 รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 35	
รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39		
รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20 38 รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 39	8 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20 37	
รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 🥏 39		
รูปที่ 3.41 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางตรงข้ามกับตัวอย่าง 21 39		
รูปที่ 3.42 (a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 💍 40		

ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน	
รูปที่ 3.43(a-e) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านบนตัวอย่าง 22	42
รูปที่ 3.44(a-d) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 22	44
รูปที่ 3.45(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านบนตัวอย่าง 23	45
รูปที่ 3.46(a-c) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 22 ปลายสุด	47
รูปที่ 3.47 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 24 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	47
ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจนที่ไหลด้วยอัตรา 5 L/min	
รูปที่ 3.48 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 23	48
รูปที่ 3.49(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	49
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจน กำลังขยาย 15k	
รูปที่ 3.50(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	50
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย25k	
รูปที่ 3.51(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	51
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน กำลังขยาย50k	
รูปที่ 3.52 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	52
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย120k	
รูปที่ 3.53 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	52
ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน กำลังขยาย250k	
รูปที่ 3.54 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	53
ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน กำลังขยาย 400k	
รูปที่ 3.55 ภาพ TEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	53
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน กำลังขยาย 600k	
รูปที่ 3.56(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ	54
1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจนกำลังขยาย5k	
รูปที่ 3.57(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ	55
1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 10k	
ที่ 3.58 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัคตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา	56
ซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 25k	
รูปที่ 3.59 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200	56
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 50k	
เปที่ 3.60 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิถิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200	57
วงศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 150k	

รูปที่ 3.61 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 250k	57
รูปที่ 3.62 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200	
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจนกำลังขยาย 400k	58
รูปที่ 3.63(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ	
1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย600k	59
ราไที่ 3 64(a-b) กาพ TEMยา ตัวอย่าง 22 เมานี้	
รูปที่ 3.64(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าช ในโตรเจนกำลังขยาย 1k	60
รูปที่ 3.65(a-c) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 10k	62
รูปที่ 3.66(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 50k	63
รูปที่ 3.67 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจนกำลังขยาย 250k	63
รูปที่ 3.68 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	64
ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 300k	
รูปที่ 3.69 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	64
ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 400k	
รูปที่ 3.70(a-c) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	66
ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 400k	
รูปที่ 3.71(a-b) ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3	67
ชั่วโมง กำลังขยาย 25k	
รูปที่ 3.72 ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	67
รูปที่ 3.73 ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	68
กำลังขยาย 100k	
รูปที่ 3.74(a-d) ภาพ TEM เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	70
กำลังขยาย 250k	
รูปที่ 3.75(a-b) ภาพ TEM เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง	71
กำลังขยาย 400k	
รูปที่ 3.76(a-b) ภาพ stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางอยู่ด้านบนตัวอย่าง20	72
รูปที่ 3.77(a-e) ภาพจากกล้อง stereo microscope ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่เคลือบและ	75
ไม่ได้เคถือบด้วยทอง	

รูปที่ 3.78(a-b) ภาพถ่ายจากกล้อง stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจาก ตัวอย่าง21	76
รูปที่ 3.79(a-e) ภาพถ่ายจากกล้อง stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วาง	78
ด้านบน ตัวอย่าง21	70
รูปที่ 3.80(a-d) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV) ของตัวอย่าง 1	79
รูปที่ 3.81(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV) ของตัวอย่าง 2	81
รูปที่ 3.82(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 3	82
รูปที่ 3.83(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 4	84
รูปที่ 3.84(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง	85
รูปที่ 3.85(a-f) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 6	87
รูปที่ 3.86(a-f) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 7	88
รูปที่ 3.87(a-e) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 8	90
รูปที่ 3.88(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 9	91
รูปที่ 3.89(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 10	93
รูปที่ 3.90(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 11	94
รูปที่ 3.91(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 12	96
รูปที่ 3.92(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 13	97
รูปที่ 3.93(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 14	99
รูปที่ 3.94(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 15	100
รูปที่ 3.95(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 16	102
รูปที่ 3.96(a-f) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 17	103
รูปที่ 3.97(a-f) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 18	105
รูปที่ 3.98(a-f) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 19	106
รูปที่ 3.99(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 20	108
รูปที่ 3.100(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ และช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 21	109
รูปที่ 3.101(a-g) แสคงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 22	111
รูปที่ 3.102(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของเถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่	112
อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่เตา	
ท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min	
รูปที่ 3.103 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบที่เผาในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำ	114
กลั่น	
รูปที่ 3.104 แสดง กราฟ XRD ของเถ้าแกลบที่เผาในบรรยากาศต่างๆกัน	115

รูปที่ 3.105 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 2:1 ที่เผาใน	115
บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	113
รูปที่ 3.106 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 3:1 เผาในบรรยากาศ	116
ของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.107 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 4:1 เผาในบรรยากาศ ของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	116
รูปที่ 3.108 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาในบรรยากาศ ของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	
รูปที่ 3.109 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาในบรรยากาศ ของก๊าซในโตรเจน	117
รูปที่ 3.110 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์ อัตราส่วน 2:1 เผาในบรรยากาศ ของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	118
รูปที่ 3.111 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์ อัตราส่วน 4:1 เผาในบรรยากาศ ของในโตรเจนและอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	118
รูปที่ 3.112 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสม GeO ₂ อัตราส่วน 5:1 เผาในบรรยากาศของ ในโตรเจนและอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น	119
รูปที่ 3.113 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาและ ZnO อัตราส่วน 2:1:1 เผา ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	119
รูปที่ 3.114 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาและ GeO2 อัตราส่วน 5:1:1 เผา ในบรรยากาศต่าง ๆ	120
รูปที่ 3.115 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์และ GeO ₂ อัตราส่วน 5:1:1 เผา ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น	120

1. บทน้ำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลิตผลที่เหลือทิ้งทางการเกษตร อย่างมากมาย ผลผลิตที่เหลือทิ้งดังกล่าวหากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกจะเป็นการสูญเปล่าที่น่าเสียคาย เป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น แกลบข้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำมาเผา แล้วนำไปผสมคินเพื่อใช้สำหรับเตรียมคินในแปลงเพาะชำพืชต่างๆ องค์ประกอบส่วนใหญ่ของ แกลบข้าวจะประกอบไปด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) หรือซิลิกาประมาณ 20-25% และ สารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส 75-80 % เมื่อนำแกลบข้าวไปเผาจะได้เถ้าแกลบซึ่งประกอบด้วย ซิลิกอนใคออกใซด์ ประมาณ 80-90% หรือมากกว่านั้นหากผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์สูง ซิลิกอนใดออกใชด์ที่ได้จากเถ้าแกลบที่มีความบริสุทธิ์สูง จะเป็นสารตั้งต้นสำหรับการเตรียม ซิลิกอนที่ใช้ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำซิลิกอนมารวมกับสารกึ่งตัวนำบางชนิดจะทำให้เกิด เป็นวัสดุเทอร์โมอิเล็กตริก สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเกิดจากปรากฏการณ์ซีเบค (Seebeck effect) และปรากฏการณ์เพล เทียร์ (Peltier effect) ซึ่งผันกลับจากไฟฟ้าเป็นความร้อนโดยกระแสอิเล็กตรอน นอกจากนี้เถ้าซิลิกา (rice husk ash silica) ที่ได้จากแกลบข้าวจะมืองค์ประกอบแตกต่างกันไปตามแหล่งเพาะปลูกข้าว องค์ประกอบที่แตกต่างซึ่งเป็นส่วนผสมในเถ้าซิลิกาดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สมบัติ หลายอย่างของเถ้าซิลิกาเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นสมบัติทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือโครงสร้าง วัสคุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สำคัญอีกประเภทก็คือ กะลามะพร้าวเมื่อนำมาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 400-500 องศาเซลเซียสในบรรยากาศของกาซเฉื่อย จะได้ปริมาณคาร์บอนคงตัวมากกว่า 70% ถ่าน คาร์บอนจากกะลามะพร้าวในขณะที่เผาเมื่อผ่านไอน้ำอุณหภูมิสูงจะทำให้มีสภาพเป็นถ่านกัมมันต์ (activated carbon) ซึ่งมีประโยชน์สำหรับเป็นตัวดูคซับ หรือกรองสสาร การสังเคราะห์วัสดุนาโน บางชนิคสามารถนำคาร์บอนมาใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา

SiO2 เป็นสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากบนโลก นำมาใช้ทำประโยชน์อย่างมากมาย เช่น อุตสาหกรรมแก้ว หรือกระจก หรือใช้เป็นส่วนผสมในโครงสร้างของวัสคุต่างๆ สมบัติที่สำคัญอีก ประการหนึ่งก็คือ สมบัติทางแสง ซึ่งมีความสำคัญมากต่องานด้านการสื่อสารคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ อิเล็กทรอนิคส์ หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในปัจจุบันนี้ศาสตร์ทางด้านนาโนกำลังก้าว เข้ามีบทบาทต่อวิทยาการสมัยใหม่ นาโนเทคโนโลยีกำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของมนุษย์ การ

พัฒนางานทางค้านนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะสามารถแข่งขันและทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกได้

SiO_x nanomaterials เช่น nanoparticle, nanowires, หรือ nanorods มีความเป็นไปได้ในการ สังเคราะห์ขึ้นจากแกลบข้าว ประโยชน์ที่ได้จาก SiO_x nanomaterials อาจนำไปประยุกต์ใช้ทางค้าน optical electronics และelectronics quantum device หรือ electronics computer หรือวัสดุจำพวก nano-smart materials ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าต่องานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมหาศาล จากประโยชน์ดังกล่าวการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบโดยใช้ถ่านคาร์บอนจากกระลามะพร้าวเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา จะเป็นประโยชน์และเป็นการเพิ่ม มูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งในประเทศได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางการพัฒนาวัสดุ เหลือทิ้งชนิดอื่นได้อีกด้วย และสิ่งสำคัญยิ่งอีกประการก็คือเป็นการรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพราะวัสดุที่นำมาใช้สังเคราะห์เป็นวัสดุที่ได้มาจากผลผลิตที่เกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเอง

1.2 ทฤษฎีและกรอบคิดของโครงการวิจัย

แกลบข้าวหรือเปลือกข้าวซึ่งได้จากการสีข้าวในสมัยก่อน ถือเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการ เกษตร ในแต่ละปีจะมีแกลบข้าวหลังการสีข้าวประมาณมากกว่า 4.5 ล้านตัน คิดเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท แกลบข้าวบางส่วนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมดินสำหรับเพาะชำพืช ทำ เชื้อเพลิง ผสมดินทำเป็นอิฐก่อสร้าง หรือส่วนผสมของซีเมนต์บางชนิด บางส่วนนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมบางประเภท และมีบางส่วนที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไป แล้วแกลบข้าวหรือเปลือกข้าวจะประกอบด้วยซิลิกอนไดออกไซด์(SiO,) หรือซิลิกา ประมาณ 15-20% โดยน้ำหนัก เมื่อนำไปเผาจะได้เถ้าแกลบที่ประกอบซิลิกอนไดออกไซด์มากกว่า 95% ของ น้ำหนัก[Lee and Cultler 1975] นอกจากนี้แกลบข้าว ยังประกอบไปด้วยสารอินทรีย์และสิ่งเจือปน โลหะหรือออกไซค์โลหะจำพวก Ca, Mg, Mn, Fe และ Al, Cu, Na, B และอื่นๆ อีกในปริมาณน้อย มาก องค์ประกอบเหล่านี้ของแกลบข้าวอาจขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่น และการเพาะปลูกแบบต่างๆ การลดปริมาณสิ่งเจือปนโลหะสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น ล้าง แช่ หรือ ต้มแกลบข้าวด้วยกรด ไฮโครลิค แล้วล้างด้วยน้ำกลั่น เมื่อนำแกลบที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวไปเผาจะได้ เถ้าซิลิกาที่มี ความบริสุทธิ์สูง[Amick 1982]ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมเซมิคอนคักเตอร์โดยเฉพาะ ถ้าทำให้ซิถิกอนไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปของ ธาตุซิลิกอน(Si)บริสุทธิ์ เช่น ที่ใช้สำหรับ ผลิตเซลล์สุริยะ (solar-grade silicon) [Hunt et al. 1984] การผลิตชาตุซิลิกอนเชิงซ้อนที่มีความ บริสุทธิ์สามารถทำได้โดยกระบวนการที่เรียกว่า metallothemic process เช่น ใช้เผารวมกับโลหะ แมกนีเซียม หรือแคลเซียม [Mishra et al. 1985] แกลบที่เผาด้วยกระบวนการ pyrolysis ใน บรรยากาศที่ปราศจากกาซออกซิเจนจะทำให้ได้วัสดุที่มีคุณค่าอย่างมากมาย เช่น $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$, SiCl_4 , หรือ

SiC เป็นต้น [Liou et al. 1996] เถ้าแกลบที่ถูกนำมาต้มในสารละลายโซเคียมไฮครอกไซค์ ความ เข้มข้น 1N นาน 1 ชั่วโมง สารละลายที่ได้จะเป็นสารละลายของโซเดียมซิลิเกต [Kalapathy et al. 2000] เถ้าซิลิกาที่อุณหภูมิ 573 K จะถูกนำมาใช้เป็นตัวคูคซับสารละลายเกลือกำมะถันยูเรียที่มีแร่ ทองคำเป็นองค์ประกอบ[Chandrasekhar et al. 2003] แกลบที่ผ่านการต้มค้วยกรคไฮโดรลิคความ เข้มข้น 4-12 N อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส เวลา1-12 ชั่วโมง เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิต่ำ กว่า 700 องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเปลี่ยนโครงสร้างจากอสัณฐานเป็นผลึก จะได้เถ้า แกลบที่มีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ประมาณมากกว่า 99% [Patel et al.1987] การเผาที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 700 องศาเซลเซียสแสคงให้เห็นว่ากรคไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของซิลิกอนไคออกไซด์ ที่ได้จากเถ้าแกลบ[Chakraverty et al. 1988] แกลบที่ผ่านการแช่ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอลิค 12% นาน 2 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่น อบให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียสใน เตาอบ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศของกาซเฉื่อย หลังจากนั้น เพื่อกำจัดการ์บอนที่ยังเหลืออยู่ด้วยอุณหภูมิเคียวกัน ทำการเผาในบรรยากาศของกาซออกซิเจน ขนาดของอนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์ที่ได้จากเถ้าแกลบ จะมีลักษณะเป็นอนุภาคนาโนที่มีการ กระจายตัวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและโมเลกุลมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน[Real et al. 1996] แกลบ ที่ผ่านการต้มค้วยกรคไฮโครคลอลิค 2.4M หรือ กรคซัลฟูริค นาน 3 ชั่วโมง หรือแช่ในสารละลาย โซเคียมไฮครอกไซค์ 1M นาน 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเผาเป็นเถ้าแกลบ โครงสร้างของเถ้าซิลิกาจะมี ลักษณะเป็นชั้นซับซ้อนแต่ละหน่วย มีขนาดน้อยกว่า 100 nm[Conradt et al. 1992]

SiO, nanowires 1 มิติ ในปัจจุบันกำลังมีศักยภาพเป็นที่น่าดึงดูดใจของนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากสมบัติทางแสงที่โดดเด่นมาก การปลดปล่อยแสงสีน้ำเงินที่มีความสว่างและคงที่ของ SiO, nanowires ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มสูง ใช้เป็นหัววัดทางแสง(near-field optical microscope probes) หรือใช้เป็นคลื่นนำ (waveguides) เป็นต้น [Li et al. 2004] ซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีขนาดโครงสร้างนาโน เมื่อเจือด้วย ดิสโพรเซียมไอออน(Dy³+)และ อลูมิเนียมไออน(Al³+) จะกลายเป็นวัสดุเรื่องแสง(photoluminescence) ที่ปลดปล่อยแสงสีเขียว เหลือง[Li et al. 1999] มิติและขนาดของโครงสร้างนาโนจะมีบทบาทสำคัญมากต่อสมบัติทางแสง ทางไฟฟ้า และทางกล ซึ่งสมบัติดังกล่าวของวัสดุนาโนจะถูกนำไปใช้ในงานทางด้านนาโน อิเล็กทรอนิคส์ หรืออุปกรณ์ควอนตัม(quantum devices) [Meng et al. 1998,1999]

การพัฒนาโครงสร้างนาโนของวัสคุก่อให้เกิดคำถามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายว่าทำไม สมบัติ ต่างๆ ของวัสคุจึงเปลี่ยนแปลงไปเมื่อลดสเกลโครงสร้างจากระดับไมโครสเกล(10 แมตร) ลงสู่ ระดับนาโนสเกล(10 แมตร) เช่น มีค่าความเครียดเชิงกลสูงขึ้น(mechanical strength) การกระจาย แสงเพิ่มขึ้น ค่าความร้อนจำเพาะสูงขึ้น และสภาพทางไฟฟ้าหรือแม่เหล็กเปลี่ยนไป เมื่อเปรียบ เทียบกับวัสคุเดิมของตัวมันเอง การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวัสคุนาโนต้องใช้ความพยายามสูง มี ความเกี่ยวข้องกันในหลายๆ สหสาขาวิชา รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์

เคมี วิศวกรรมศาสาตร์ และวัสดุศาสาตร์ หรือแม้กระทั่งชีววิทยา และการแพทย์ งานวิจัย วิทยาศาสตร์พื้นฐานของวัสดุนาโน เป็นสิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากศักยภาพของวัสดุนาโนที่มีประโยชน์อย่างมากมายในทางอุตสาหกรรมหลายประเภท การ สังเคราะห์วัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูง หรือการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สำหรับเตรียมอนุภาคหรือวัสดุนาโนมีหลากหลายแนวทาง เช่น เตรียมจากกระบวนการใอระเหย เตรียมจากของเหลวหรือของแข็ง การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยเทคนิกไอระเหยสามารถเตรียม ได้หลายวิธี อาจเตรียมจากการเคลือบ หรือตกตะกอนไอระเหยทางฟิสิกส์(physical vapor deposition, PVD) การเคลือบหรือตกตะกอนไอระเหยทางเคมี(chemical vapor deposition, CVD) กระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนจากของเหลวจะเกี่ยวข้องกับวิธีการโซลเจล(sol-gel) และสาร ละลายเคมี กระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนจากของแข็งสามารถเตรียมจากการบด การจัดสี หรือ การสังเคราะห์ทางเคมีเชิงกล(mechanochemical) แต่ละวิธีที่กล่าวถึงจะมีประโยชน์และข้อบกพร่อง เป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป[Tjong and Chen. 2004]

การเตรียม SiO_x nanowires โดยทั่วไปแล้วสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ คือ ใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยา(catalyst-based) และไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา(non-catalyst-based) การเตรียมโดยใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยามีวัสคุหลายชนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น ทองคำ เหล็ก โคบอล นิกเกิล เจอร์มาเนียม และ ชาตุอัลลอยชนิดอื่น แต่ ${
m SiO_2}$ nanoflowers สามารถเตรียมได้จากการนำส่วนผสมระหว่าง ซิลิกอน คาร์ไบค์และโคบอล ไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของกาซ คาร์บอนมอนนอกไซค์ และในรายงานของ Li และคณะ[Li et al. 2004] เมื่อเผาส่วนผสมระหว่างผง ซิงค์ออกไซด์กับผงแกรไฟท์ซึ่งใส่อยู่ในถ้วยควอทซ์ในบรรยากาศของกาซอาร์กอน ระหว่าง 900-1,100 องศาเซลเซียส จะสามารถสังเคราะห์ SiO_x nanowires บนฐานรองซึ่งเป็นแผ่น ซิลิกอนที่เคลือบด้วยฟิล์มทองคำ ที่วางอยู่ใกล้เคียงกันในหลอดแก้วควอทซ์ของเตาแบบท่อได้ สำหรับการเตรียม Silicon-Based nanostructured บนฐานรองแผ่นซิลิกอนกระทำโดยกระบวนการ ระเทยไอของผง SiO และ SiO_2 ที่อุณหภูมิ 1,350 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของกาซไฮโครเจน ผสมกับอาร์กอน [Pan et al. 2001] SiO₂ nanospring ยังสามารถสังเคราะห์ได้โดยกระบวนการ ตกตะกอนใอเคมี(chemical vapor deposition)[Zhang et al. 2003] นอกจากนี้ SiO_x nanowires และ SiO_x nanorods สามารถสังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการระเหยส่วนผสมระหว่างผงซิงค์ออกไซค์และ แกรไฟท์ อัตราส่วน 1: 4 บนฐานรองแผ่นซิลิกอน ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ใน บรรยากาศของก๊าซอาร์กอนและก๊าซออกซิเจน[Pukird et al. 2005]

1.3 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

สังเคราะห์วัสคุนา โนจากเถ้าแกลบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย

- 1. ทราบวิธีการสังเคราะห์วัสคุนาโน จากเถ้าแกลบ
- 2. สามารถสังเคราะห์วัสคุนาโนจากเถ้าแกลบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องได้
- 3. เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของวัสคุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรได้
- 4. เป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง หรือการผลิตเพื่อการค้า เช่น optical electronics, electronics quantum device, electronics computer หรือ nano-smart materials

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1. เตรียมเถ้าแกลบที่มีปริมาณซิลิกอนไคออกไซค์สูงจากแกลบข้าว
- 2. เตรียมถ่านที่มีปริมาณคาร์บอนสูงจากกะลามะพร้าวเพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา
- 3. ทำการสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ ผ่านกระบวนการ thermal evaporation ใน บรรยากาศต่างๆ
- 4. ศึกษารูปแบบการเกิดของวัสคุนาโน ชนิดต่างๆ โคยเครื่อง SEM, TEM หรือ AFM
- 5. ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการสังเคราะห์วัสดุนาโน รูปแบบต่างๆ
- 6. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสคุนาโนที่ทำการสังเคราะห์ได้

2. วิธีดำเนินการวิจัย

2.1 วัสดุและสารเคมี

- 1. แกลบข้าว
- 2. กะลามะพร้าว
- 3. สารละลายกรด HCl, $\rm H_2SO_4$, HNO $_3$
- 4. น้ำกลั่น
- 5. แกรไฟท์
- 6. ก๊าซ N₂, O₂

2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

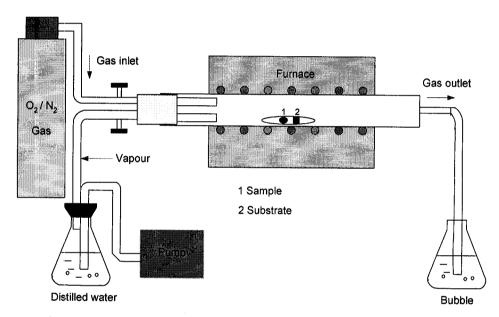
- 1. ถ้วยเผาสาร
- 2. Alumina crucible
- 3. Ball mill
- 4. เตาเผาอุณหภูมิสูง
- 5. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- 6. เครื่องอัด hydraulic press
- 7. ปั้มอากาศ
- 8. Image analyzer (stereo microscope) เครื่อง OLYMPUS, SZX9
- 9. X-ray diffraction (XRD) เครื่อง Phillips, X-Pert
- 10. Wave length Dispersive X-ray fluorescent (WDXRF) เครื่อง Phillips, MagiX
- 11. Scanning electron microscope (SEM) เครื่อง JEOL 6400
- 12. Transmission electron microscope (TEM) เครื่อง JEOL JMS-5410LV

2.3 การเตรียมวัสดุและวิธีดำเนินการวิจัย

- 1. เตรียมเถ้าแกลบที่มีปริมาณ SiO2 บริสุทธิ์สูงมากกว่า 99% โดยวิธีของ Amickcและคณะ [Amick et al. 1982], Huntและคณะ [Hunt et al.1984] และ Chakravertyและคณะ [Chakraverty et al.1988] โดยมีกระบวนการดังนี้ แช่และต้มแกลบข้าวในสารละลายกรดไฮโดรคลอลิค กรองและ ล้างด้วยน้ำกลั่น อบให้แห้งแล้วนำไปเผาในบรรยากาศของกาซออกซิเจน จะได้เล้าแกลบที่มี ปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ความบริสุทธิ์ของซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ความบริสุทธิ์ของซิลิกอนไดออกไซด์ในเถ้า แกลบเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสารละลายกรด ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการ
- 2. เผากะลามะพร้าวในบรรยากาศของกาซในโตรเจน ด้วยอุณหภูมิประมาณ 400-500 องศา เซลเซียส จะได้ถ่านกะลาที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวเป็นองค์ประกอบหลัก นำไปบดให้ละเอียดด้วย ลูกบดอลูมินาแล้วนำมาแช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอลิค ความเข้มข้น 1 โมลาร์ นำไปกรองแล้ว ล้างด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง อบให้แห้ง นำไปวิเคราะห์หาปริมาณเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในถ่าน กะลา หากปริมาณเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนที่ได้ค่อนข้างต่ำอาจจัดหาถ่านคาร์บอนที่มีเปอร์เซ็นต์สูง จากบริษัทที่จัดจำหน่าย
- 3. นำเถ้าซิถิกาและถ่านการ์บอนมาบดผสมกันด้วยอัตราต่าง ๆ กัน แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ ต่างๆกัน ในบรรยากาศต่างๆ เช่น กาซไนโตรเจน กาซออกซิเจน ไอน้ำ อื่นๆ หรือผสมผสานกัน บางครั้งอาจเจือสารอื่นๆเพื่อเร่งปฏิกิริยา หรือวิธีการอื่นเพื่อหาเงื่อนไขการเกิดขึ้นของโครงสร้างนา โน
- 4. นำแต่ละตัวอย่างที่ใค้ไปตรวจสอบด้วยเครื่อง Image analyzer, SEM, TEM, XRD และ WLDXRF เพื่อวิเคราะห์การเกิดขึ้นของวัสคุนาโนจากเถ้าแกลบ
- 5. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วยเครื่องชนิดต่างๆ จำแนกประเภทของวัสดุนาโนที่ เตรียมได้
- 6. ตรวจสอบยืนยันผลการวิเคราะห์ในแต่ละวิธีที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์วัสคุนาโนประเภท ต่างๆ
 - 7. สรุปวิธีการและเงื่อนใจที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์วัสคุนาโนจากเถ้าแกลบ
 - 8. ศึกษาแนวทาง หรือ กระบวนการที่จะนำวัสคุนาโนจากเถ้าแกลบไปประยุกต์ใช้ประโยชน์

3. ผลการวิจัย

การดำเนินการวิจัยได้ดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย แสดงดังรูปที่ 3.1 หมายเลข 1 และ 2 แสดงตำแหน่งของตัวอย่าง (materials source) และฐานรอง (silicon substrate) ตามลำดับ ก่อนที่กาซ หรืออากาศจะใหลเข้าสู่เตาท่อ จะมีวาล์ว และเกจวัดอัตราการใหล เพื่อ ควบกุมอัตราการใหลเข้าสู่ท่อควอทซ์ สำหรับด้านปลายท่อที่กาซใหลออก จะมีท่อสายยางต่อและ จุ่มลงในน้ำเพื่อตรวจสอบการใหลออก เตาท่อ (furnace tube) จะมีชุดควบกุมอุณหภูมิให้เป็นไป ตามที่กำหนด



รูปที่ 3.1 แผนภาพแสดงชุดอุปกรณ์ดำเนินการวิจัย

ในการเตรียมตัวอย่างการวิจัยจะเตรียมเถ้าแกลบที่มีความบริสุทธิ์ จากการวิเคราะห์ด้วย เครื่อง XRF เถ้าแกลบจะมีปริมาณของ ${
m SiO_2}$ 98.79%, ${
m P_2O_5}$ 1.06% และCaO 0.15% และถ่าน กะลามะพร้าว ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง EDX จะพบปริมาณของชาตุ C 77.62%, ${
m O_2}$ 21.28% K 0.74% และ Si 0.36% เป็นสารตั้งต้น โดยตัวอย่างการวิจัยจะเตรียมในสภาวะเงื่อนไข ต่างๆ แสดง คังตารางที่ 3.1

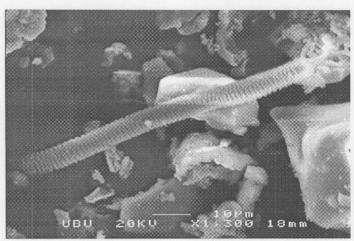
ตารางที่ 3.1 แสดงการเตรียมตัวอย่างงานวิจัยที่สภาวะเงื่อนไขต่างๆ

ตัวอย่าง	สภาวะเงื่อนไข
1	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 2 ชม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล
	ผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อค้วยอัตราการไหล 5 L/min
2	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภมิ 1200 °C เวลา 3 ชม ในบรรยากาศของกาซออกซิเจน
	ที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
3	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
···	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
4	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อค้วยอัตราการไหล 5 L/min
5	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 2 ชม ใน
12	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
6	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
7	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 2 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
8	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมแกรไฟท์อัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
9	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมแกรไฟท์อัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
10	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
11	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมแกรไฟท์อัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
12	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมGeO2อัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซออกซิเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
13	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมGeO₂อัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
14	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมGeO₂อัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C เวลา 3 ชม ใน

	บรรยากาศของกาซออกซิเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
15	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมGeO ₂ อัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 5 L/min
16	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมGeO ₂ อัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C เวลา 3 ชม ใน
	บรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min
17	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาและ ZnO อัตราส่วน 2:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1000 °C
	เวลา 1 ชม ในบรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล
	1 L/min
18	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาและ ZnO อัตราส่วน 2:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 °C
	เวลา 2 ชม ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการไหล
	5 L/min
19	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาและ GeO ₂ อัตราส่วน 3:2:2 เผาที่อุณหภูมิ 1000 °C
	เวลา 2 ชม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล
	5 L/min
20	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม ${ m GeO}_2$ และถ่านกะลา อัตราส่วน $5:1:1$ เผาที่อุณหภูมิ $1200~{ m ^{\circ}C}$
	เวลา 3 ชม ในบรรยากาศของกาซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการไหล
	1 L/min
21	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO ₂ และ แกรไฟท์ อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
~ 1	เวลา 3 ชม ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล
	5 L/min
22	
22	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO ₂ และ แกรไฟท์ อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
	เวลา 3 ชม ในบรรยากาศของกาซในโตรเจนเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล
	1 L/min
23	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO ₂ และ แกรไฟท์ อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 °C
	เวลา 3 ชม ในบรรยากาศของกาซออกซิเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการไหล
	5 L/min
24	เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมถ่านกะลาและอะลูมิเนียม อัตราส่วน 2:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1050
	°C เวลา 3 ชม ในเตาที่ไม่มีการไหลเวียนของกาซหรืออากาศ

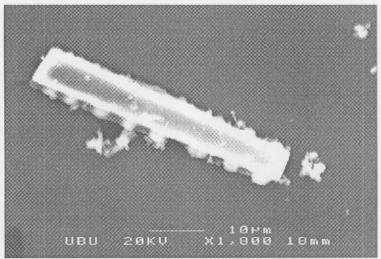
3.1 การถ่ายภาพวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้ โดยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 1) ที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ(เพื่อให้แรงดัน อากาศพาโมเลกุลของน้ำเข้าสู่ท่อ อาจเรียกว่าเป็นไอน้ำผสมอากาศ) ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.1



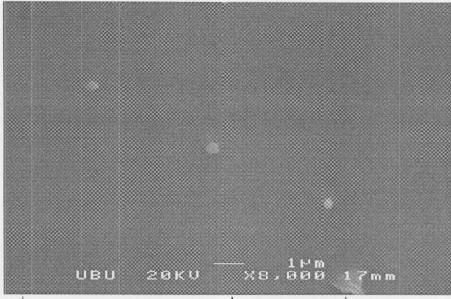
รูปที่ 3.1 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 1 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำ

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน (Si wafer substrate) ที่วางด้านล่างตัวอย่าง 1 ไปล่ายด้วย SEM จะได้ ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.2



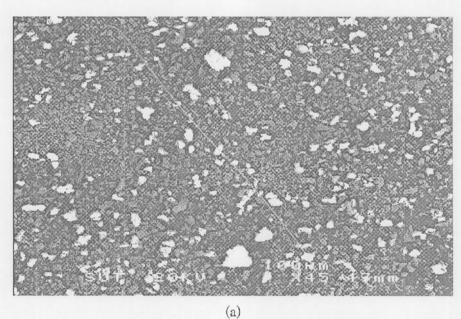
รูปที่ 3.2 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางด้านล่างเถ้าจากตัวอย่าง 1

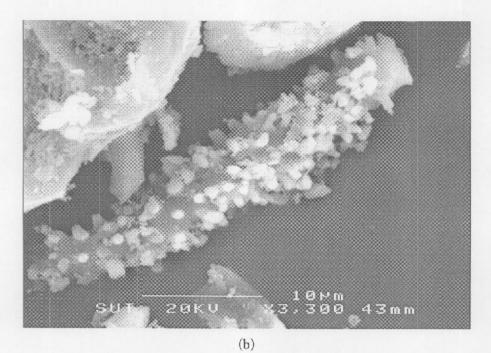
นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 1 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 1

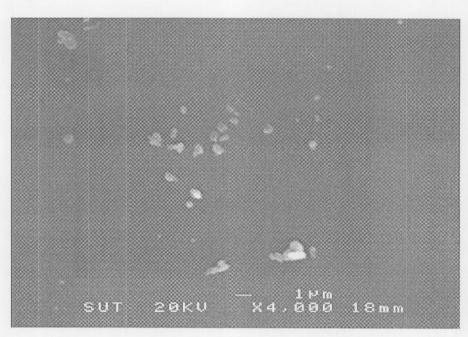
เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 2) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1200องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายภาพ ด้วย SEM มีลักษณะดังรูปที่ 3.4 (a-b)

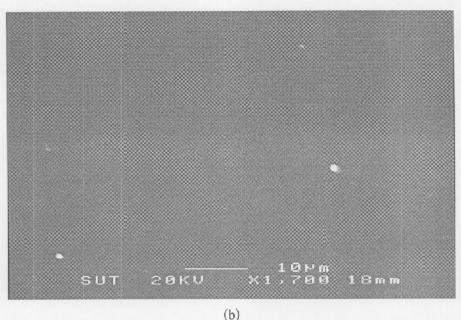




รูปที่ 3.4(a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 2 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนเคลือบด้วยทองที่วางตรงข้ามสารตัวอย่าง ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะ มีลักษณะดังรูป 3.5 (a-b)

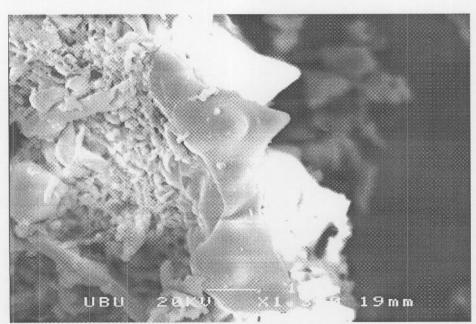




(D)

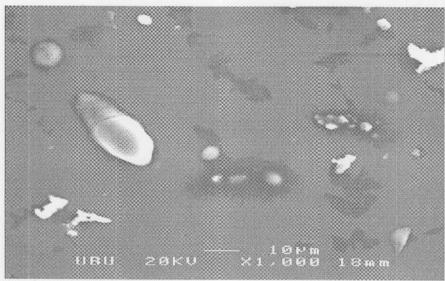
รูปที่ 3.5(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนเคลือบทองที่วางตรงข้ามจากตัวอย่าง 2

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง (ตัวอย่าง 3) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาใน อัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.6



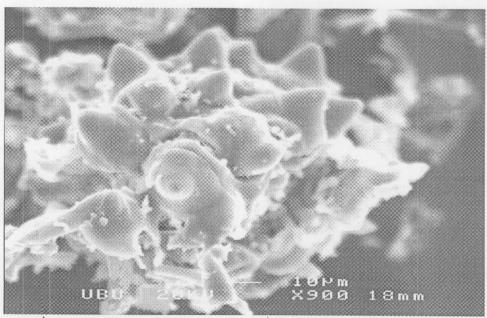
รูปที่ 3.6 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 3 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง3 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.7



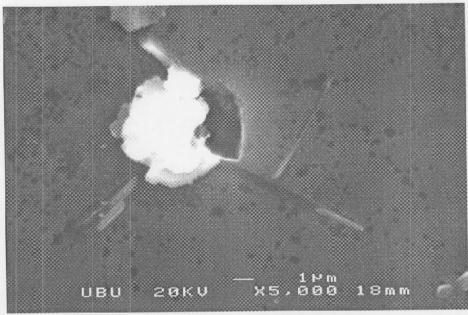
รูปที่ 3.7 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนด้านล่างส่วนผสมตัวอย่าง 3

เมื่อนำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 4) ที่เครียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาใน อัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.8



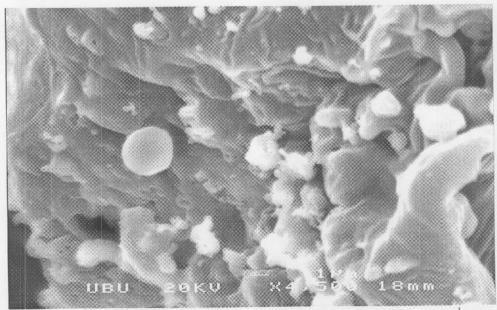
รูปที่ 3.8 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 4 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่างไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป3.9



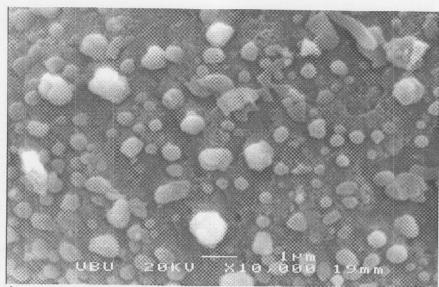
รูปที่ 3.9 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนค้านล่างส่วนผสมตัวอย่าง 4

เมื่อนำวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลา ในอัตราส่วน 5:1 (ตัวอย่าง 5) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหล ผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.10



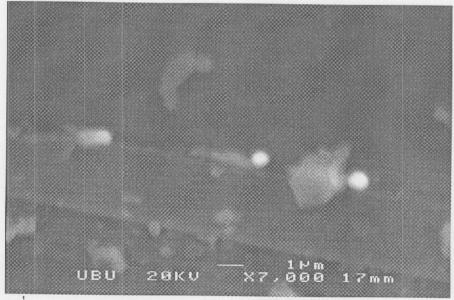
รูปที่ 3.10 ภาพ SEM ตัวอย่าง 5 หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะถาในอัตราส่วน 1:1 (ตัวอย่าง 6) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 ภาพ SEM ตัวอย่าง 6 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน

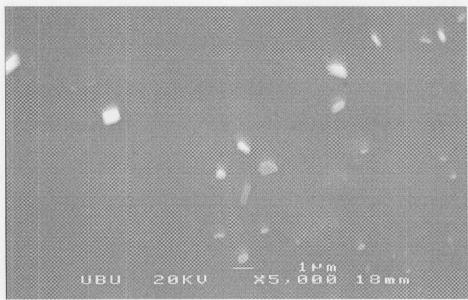
นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางค้านล่างตัวอย่าง6 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูป 3.12



รูปที่ 3.12 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนด้านถ่างของตัวอย่าง 6

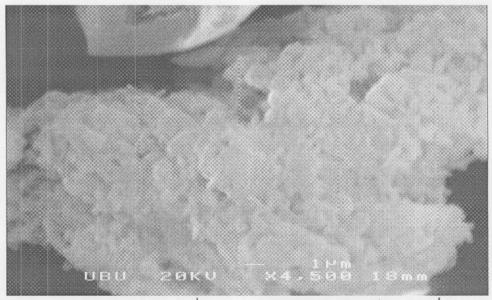
เมื่อนำวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 5:1 (ตัวอย่าง 7) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ

ในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.13



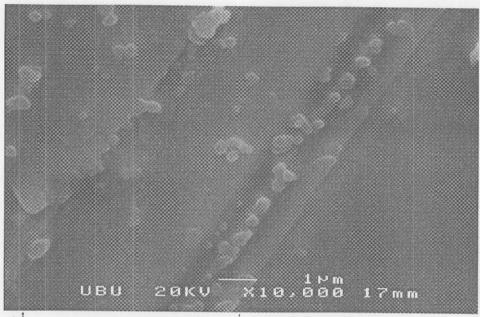
รูปที่ 3.13 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัคจากตัวอย่าง 7

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1 (ตัวอย่าง 8) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล ผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.14



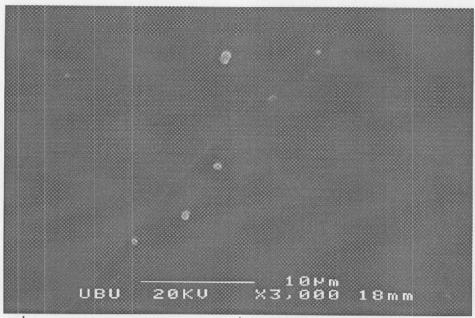
รูปที่ 3.14 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 8 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 8 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.15



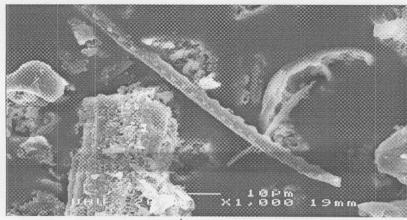
รูปที่ 3.15 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านล่างของตัวอย่าง 8

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 8 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.16



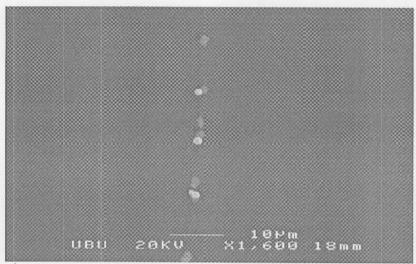
รูปที่ 3.16 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 8

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1 (ตัวอย่าง 9) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.17

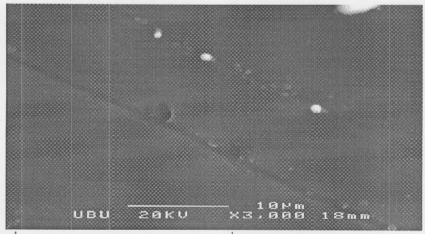


รูปที่ 3.17 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 9 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางด้านล่างตัวอย่าง9 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูป 3.18

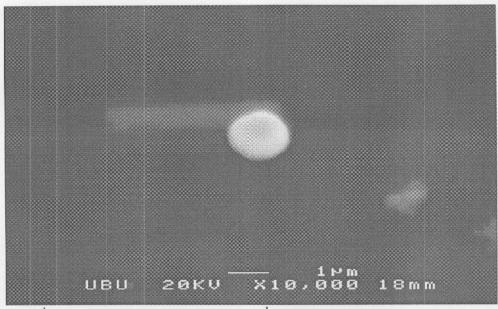


รูปที่ 3.18 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง 9 นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 9ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.19



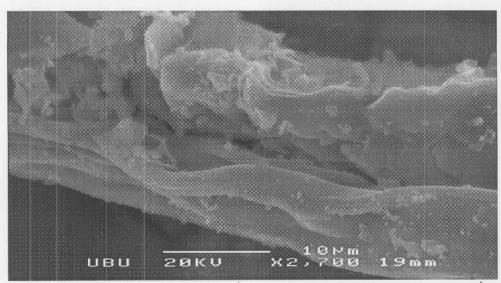
รูปที่ 3.19 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางตรงข้ามกับตัวอย่าง 9

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่ถัดจากตัวอย่าง 9 ไปถ่ายค้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูป 3.20



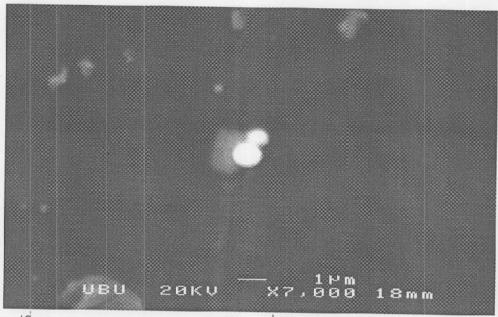
รูปที่ 3.20 ภาพ SEM ฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 9

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ ในอัตราส่วน 4:1 (ตัวอย่าง 10) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.21



รูปที่ 3.21 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงใน บรรยากาศของก๊าซในโตรเจน

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางด้านล่างตัวอย่างไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.22



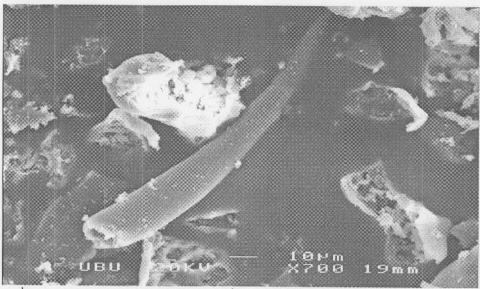
รูปที่ 3.22 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 10

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง10 ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.23



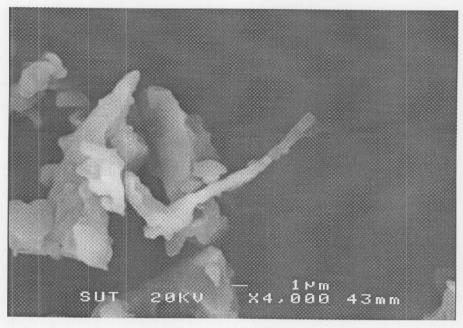
รูปที่ 3.23 ภาพ SEM ฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 10

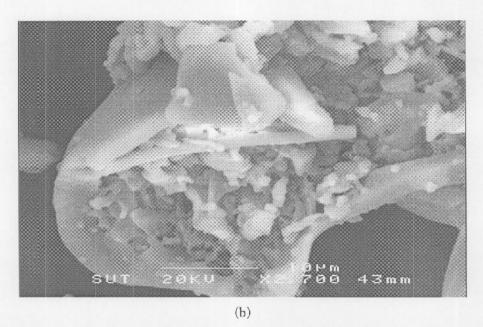
เมื่อนำวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ในอัตราส่วน 4:1 (ตัวอย่าง 11) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น เข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่า วัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.24



รูปที่ 3.24 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 11 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นแวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

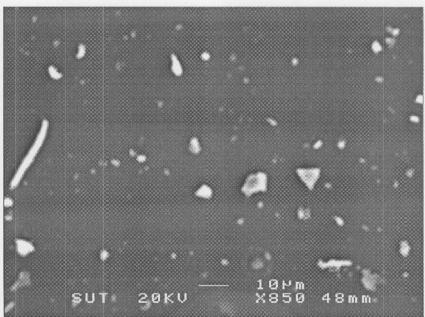
เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 12) ที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจนที่ใหล เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไป ถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.25(a-b)





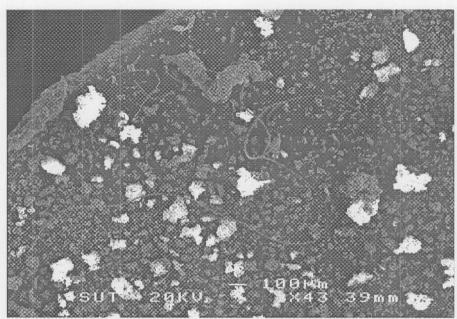
รูปที่ 3.25 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 12 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นแวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจน

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 13) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม ${
m GeO_2}$ ในอัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำ กลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไป ถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.26

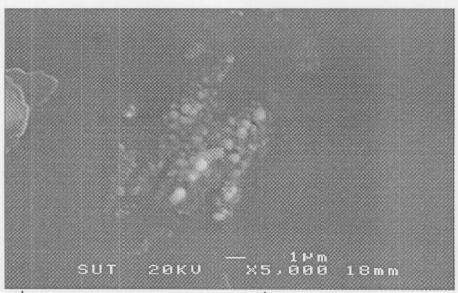


รูปที่ 3.26 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 13 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 14) ที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ ในอัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจนที่ใหล เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.27

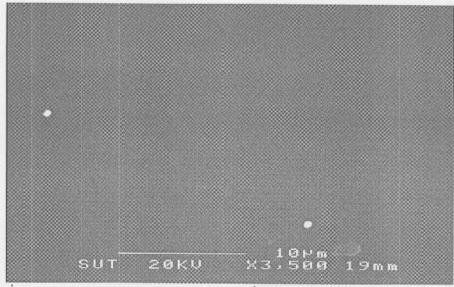


รูปที่ 3.27 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 14 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจน นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางลัดจากตัวอย่าง14 ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.28



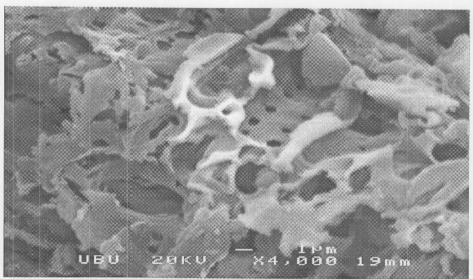
รูปที่ 3.28 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 14

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดตัวอย่าง14 ท้ายสุด ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.29



รูปที่ 3.29 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางตรงข้ามตัวอย่าง 14

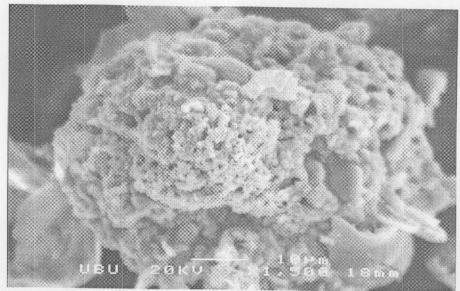
เมื่อนำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 15) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${\rm GeO}_2$ ในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่า วัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้กักษณะภาพดังรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 15 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำ

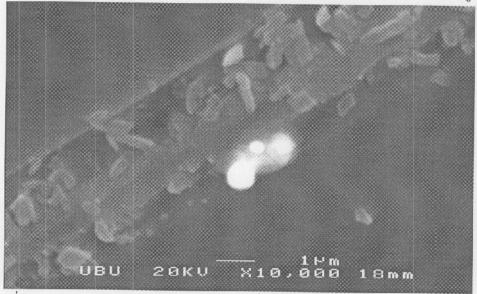
เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 16) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน ${
m 5:1}$ เผาที่อุณหภูมิ ${
m 1,100}$ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ${
m 3}$ ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่

เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มี ลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.31



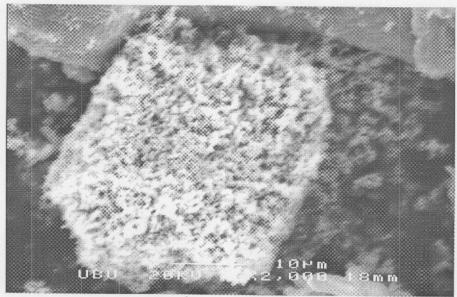
รูปที่ 3.31 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 16 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางค้านล่างตัวอย่าง16ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูป 3.32



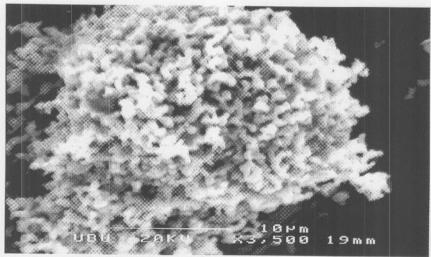
รูปที่ 3.32 ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 16

เมื่อน้ำวัสดุตัวอย่างที่เครียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ในอัตราส่วน 2:1:1(ตัวอย่าง17) เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.33



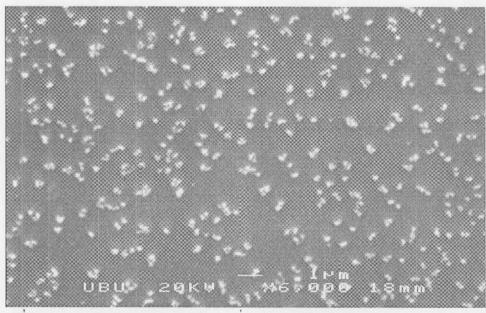
รูปที่ 3.33 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 17 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ใน อัตราส่วน 2:1:1 (ตัวอย่าง 18) เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศ ของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้ เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสคุที่ใค้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายค้วย SEM จะได้ลักษณะภาพ คังรูป 3.34



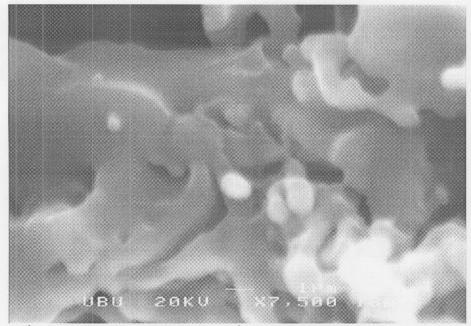
รูปที่ 3.34 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 18 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัคจากตัวอย่าง18ไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพคังรูป 3.35



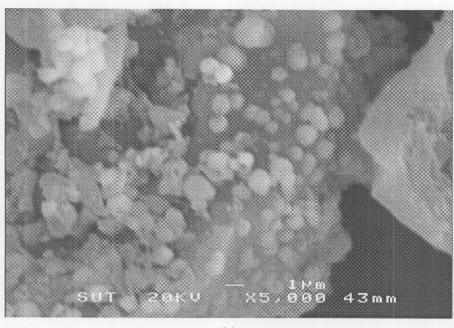
รูปที่ 3.35 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 18

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เครียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ GeO₂ ในอัตราส่วน 3:2:2 (ตัวอย่าง 19) เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศ ที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง พบว่าวัสดุที่ได้มีลักษณะสีขาว เมื่อนำไปถ่ายด้วย SEM จะได้ลักษณะภาพดังรูป 3.36

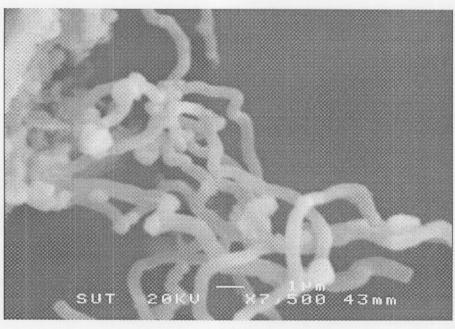


รูปที่ 3.36 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 19 เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

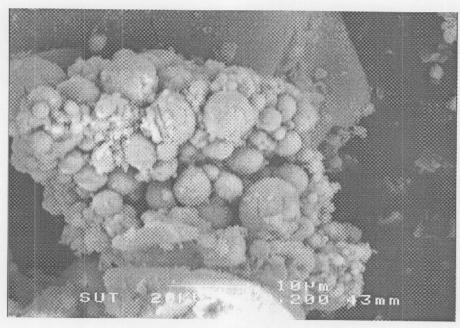
เมื่อนำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 20) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ และ ถ่าน กะลา ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของ ก๊าชไนโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 ${
m L/min}$ หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง นำผงตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.37 (a-k)



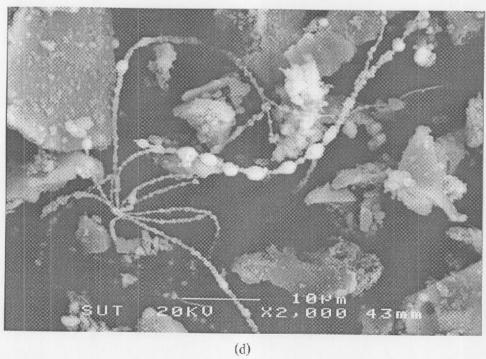
(a)

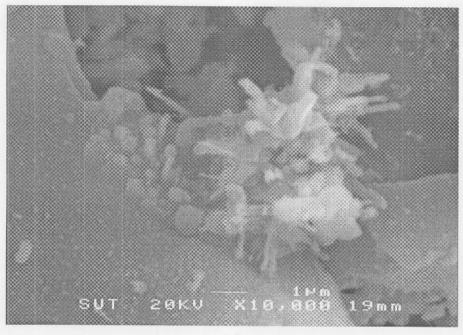


(b)

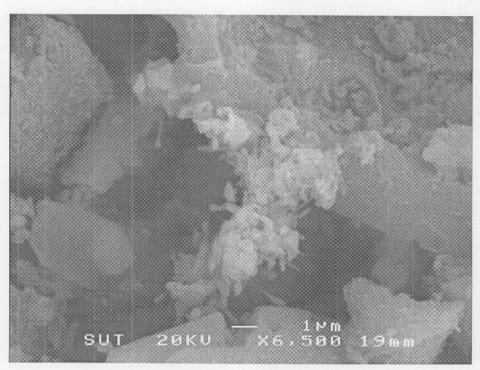


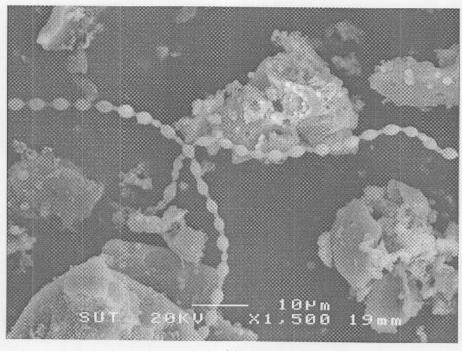
(c)



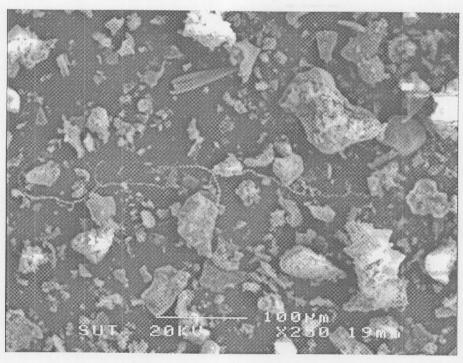


(e)

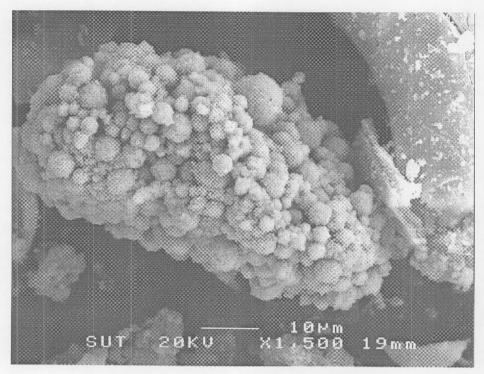




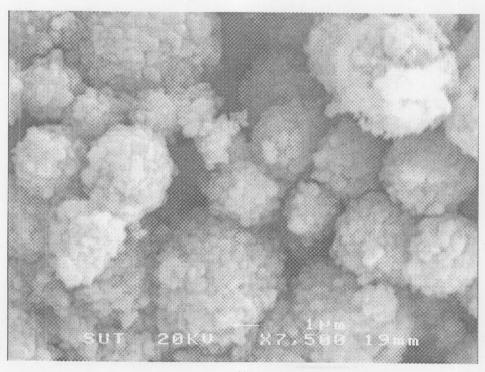
(g)

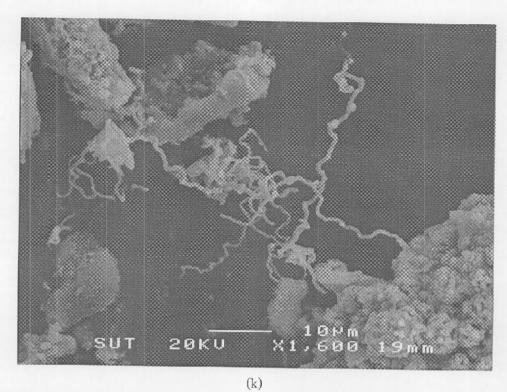


(h)



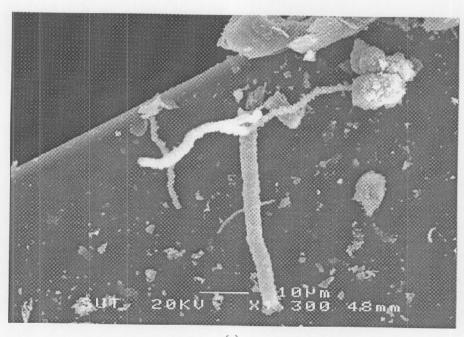
(i)

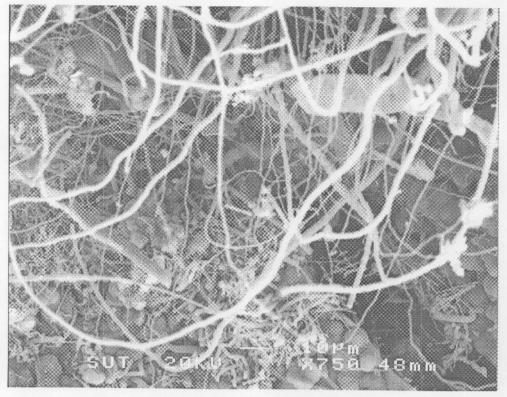




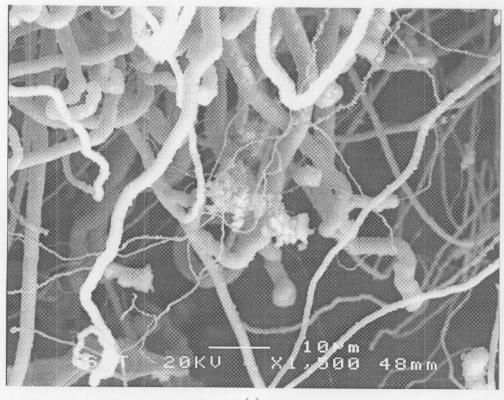
รูปที่ 3.37 (a-k) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในนบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน

น้ำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง20ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.38(a-e)

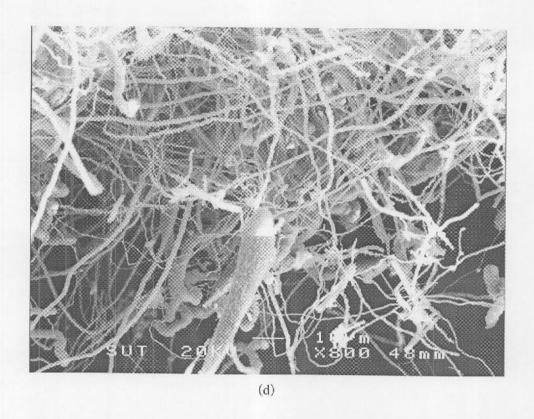


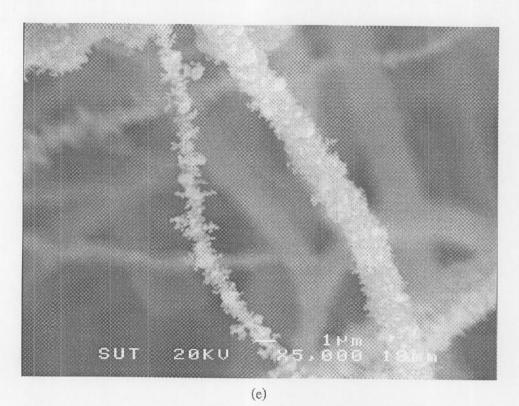


(b)



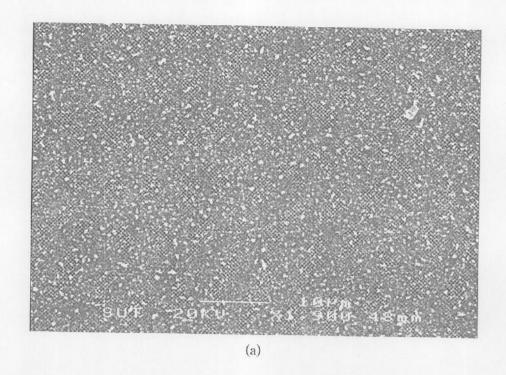
(c)

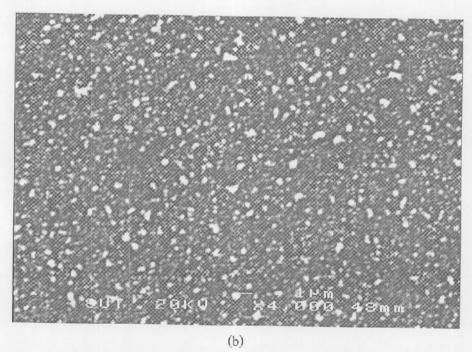




รูปที่ 3.38 (a-e)ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่ 20

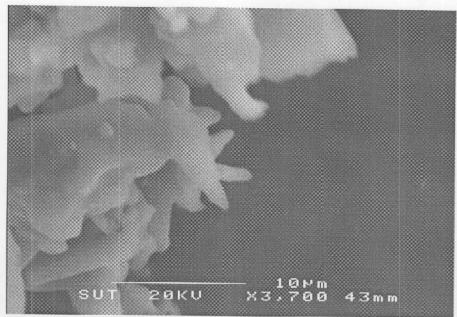
นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางท้ายสุดจากตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.39(a-b)



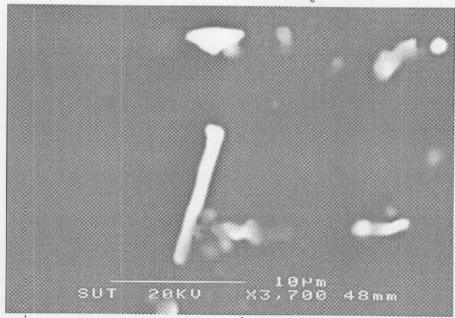


รูปที่ 3.39(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางท้ายสุดถัดจากตัวอย่าง 20

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 21) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO2 และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศ ของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.40

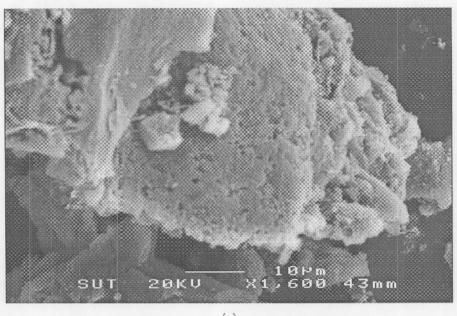


รูปที่ 3.40 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 21 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น ที่วางค้านบนตัวอย่าง ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะคังรูป 3.41

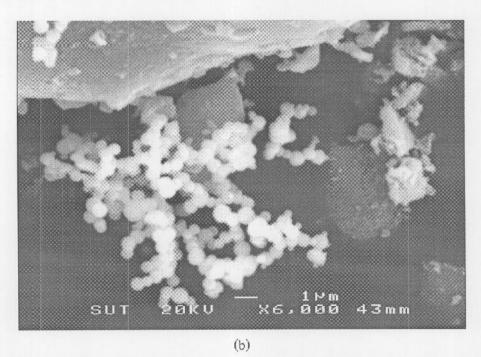


รูปที่ 3.41 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางตรงข้ามกับตัวอย่าง 21

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 22) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศ ของก๊าชในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้องนำผงตัวอย่าง ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.42 (A-B)

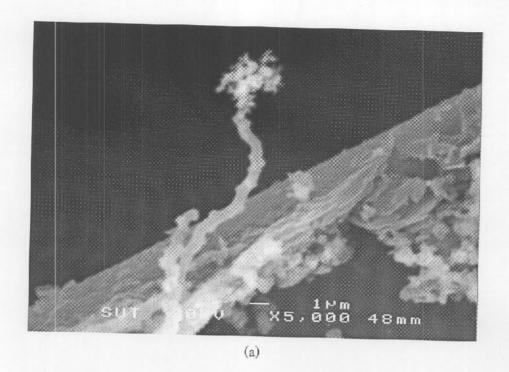


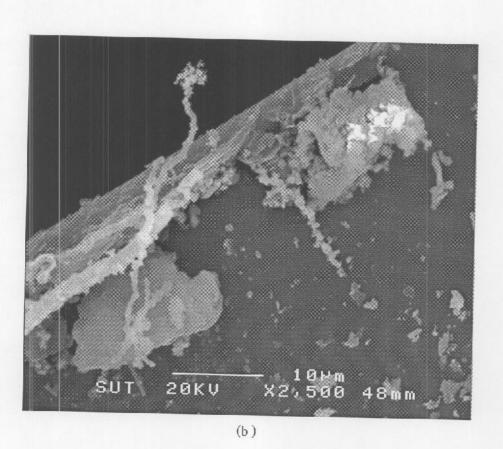
(a)

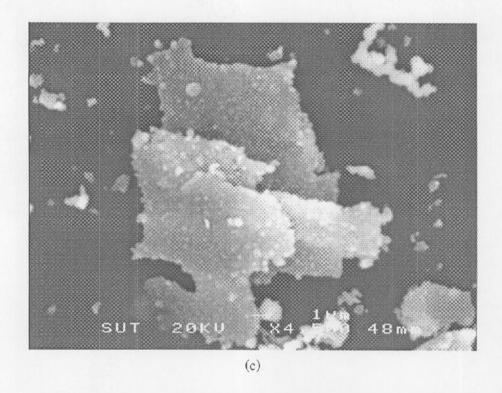


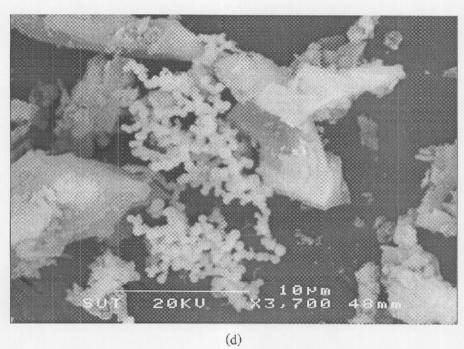
รูปที่ 3.42 (a-b) ภาพ SEM ของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจน

นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางค้านบนตัวอย่าง 22 ไปถ่ายภาพค้วย SEM จะมีลักษณะคังรูป 3.43(a-e)



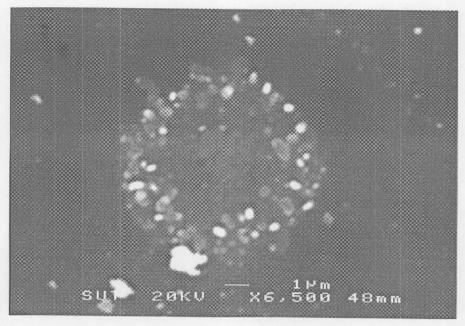




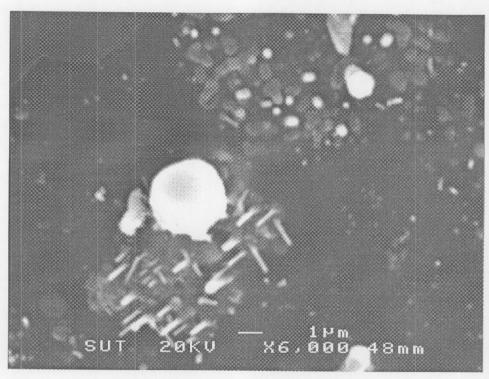


รูปที่ 3.43(a-d) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่าง 22

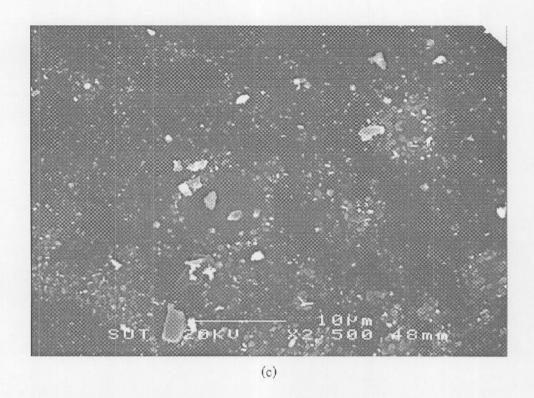
นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางด้านล่างตัวอย่าง22 ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.44 (a-d)

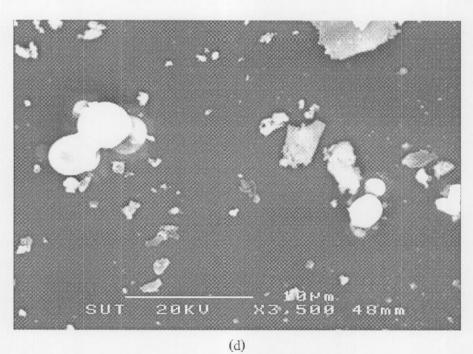


(a)



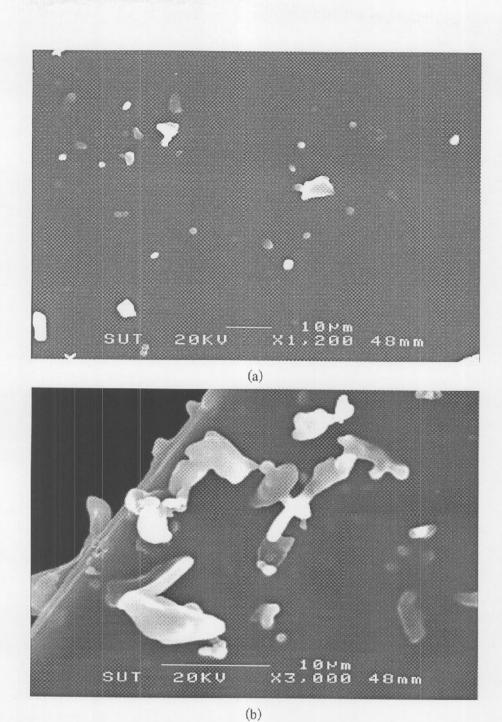
(b)





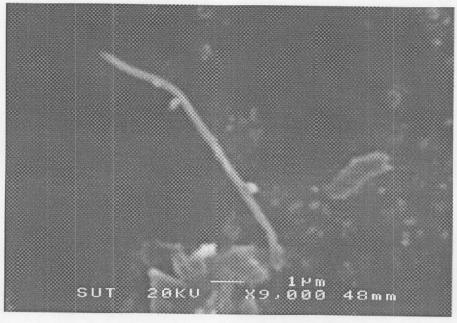
รูปที่ 3.44(a-d) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางค้านล่างตัวอย่าง 22

เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง 22 ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดัง รูป 3.45(a-b)

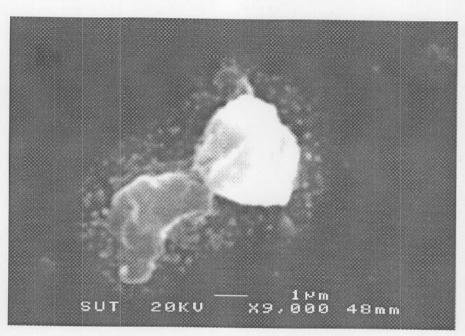


รูปที่ 3.45(a-b) ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่าง 23

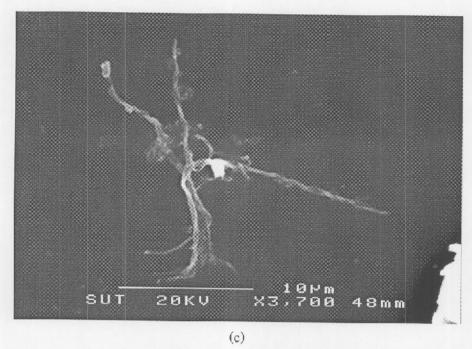
นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง22 ปลายสุดไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.46(a-c)



(a)

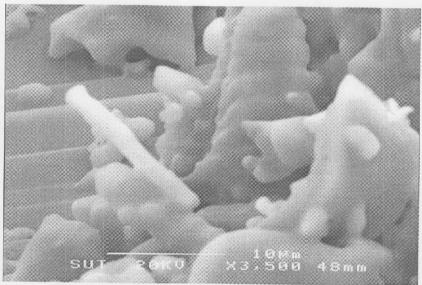


(b)



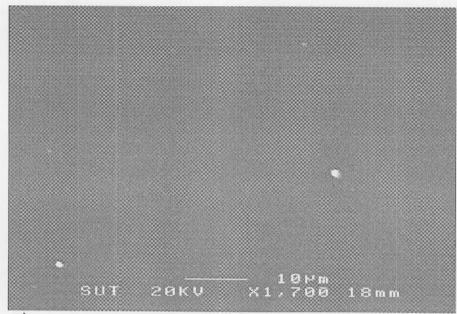
รูปที่ 3.46(a-c) ภาพ SEM ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 22 ปลายสุด

เมื่อนำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 23) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศ ของก๊าซออกซิเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 5 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่าง ไปล่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดัง รูป 3.47



รูปที่ 3.47 ภาพ SEM ของตัวอย่าง 24 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจนที่ใหลด้วยอัตรา 5 L/min

นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง23 ไปถ่ายภาพด้วย SEM จะมีลักษณะดังรูป 3.48

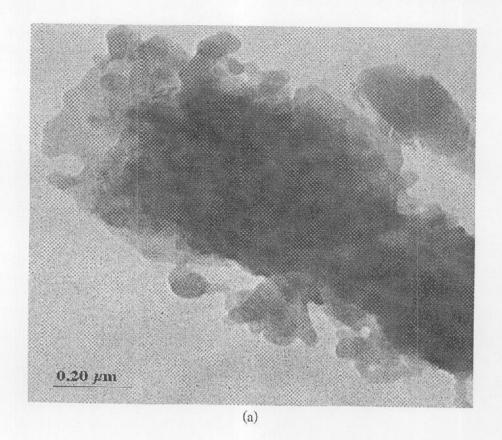


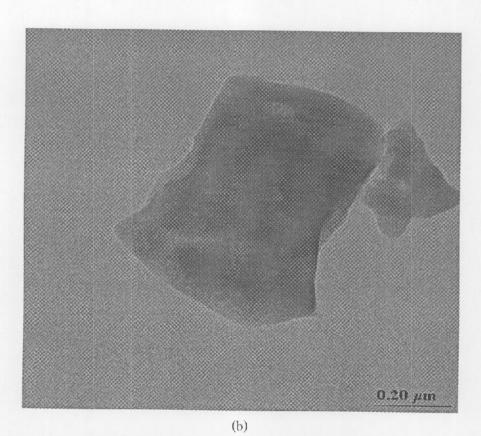
รูปที่ 3.48 ภาพ SEM ของฐานรองซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง 23

3.2 การศึกษาโครงสร้างของวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้โดยเครื่อง Transmission electron microscope (TEM)

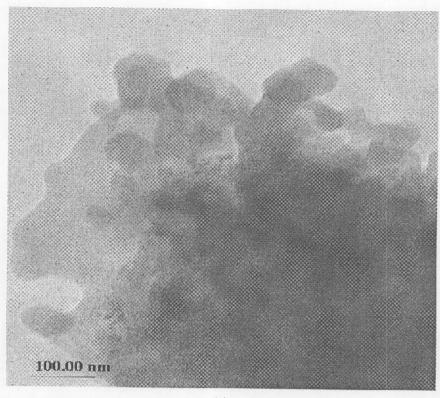
ในการศึกษาโครงสร้างของวัสคุด้วย TEM จะเลือกทำการศึกษาเฉพาะตัวอย่างที่สนใจและ มีแนวโน้มของสังเคราะห์เกิดวัสคุโครงสร้างนาโนโดยคูภาพจากกล้อง Image analyzer (optical stereo microscope) มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

เมื่อน้ำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 20) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ ถ่าน กะลา ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของ ในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง นำผงตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย TEM จะมีลักษณะดังรูป 3.49 - 3.56 ซึ่งจะมีกำลังขยายต่างกัน

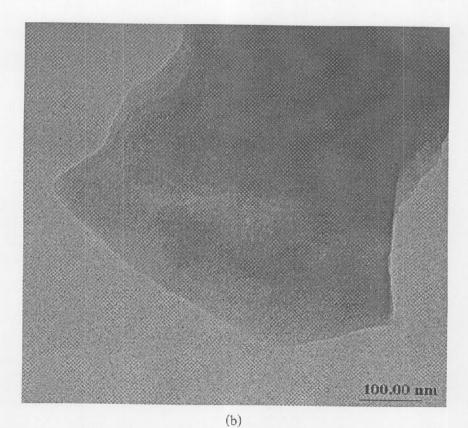




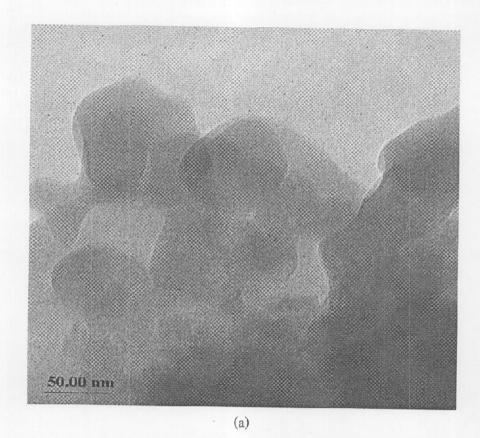
รูปที่ 3.49(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย 15k

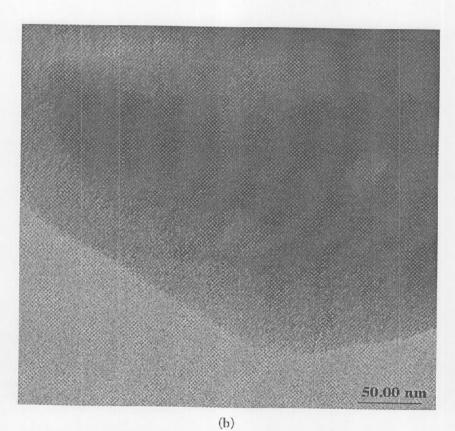


(a)

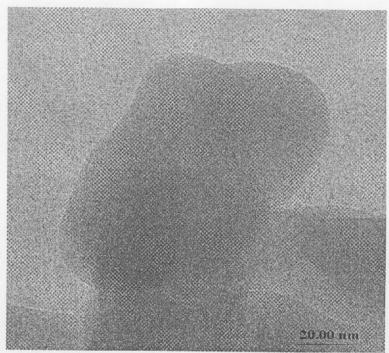


รูปที่ 3.50(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย25k

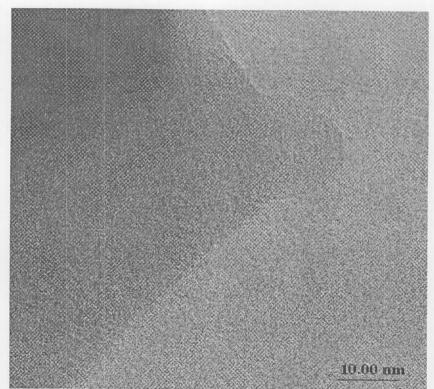




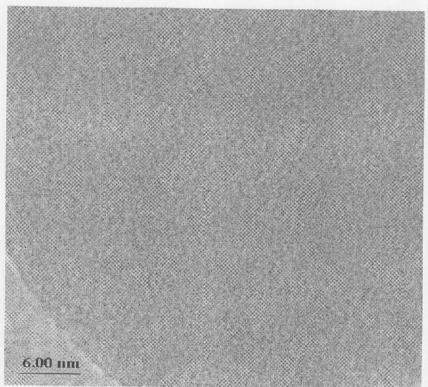
รูปที่ 3.51(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย50k



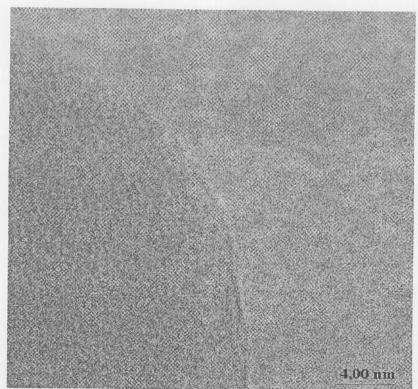
รูปที่ 3.52 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย120k



รูปที่ 3.53 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย250k

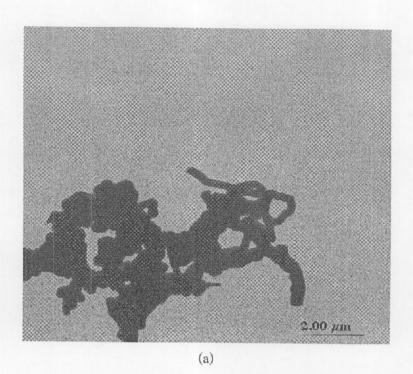


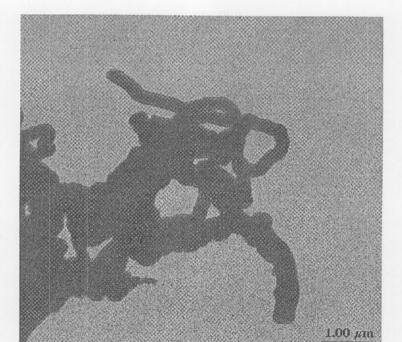
รูปที่ 3.54 ภาพ TEMของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย 400k



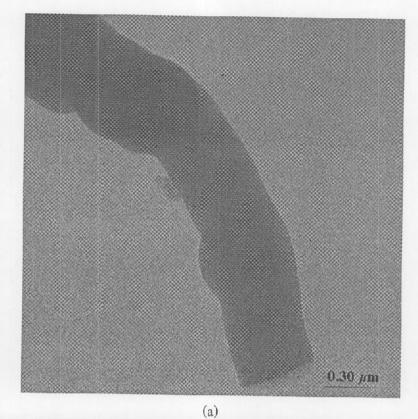
รูปที่ 3.55 ภาพ TEM ของตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน กำลังขยาย 600k

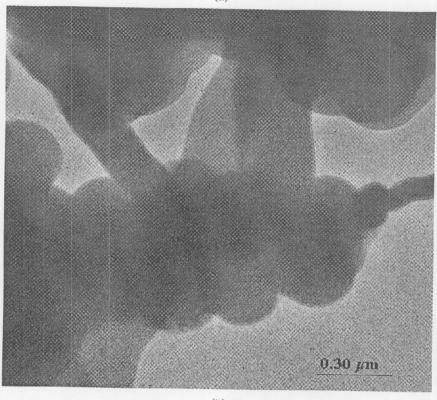
เมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสังเคราะห์ขึ้นบนฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง20ไป ถ่ายภาพด้วย TEM จะมีลักษณะคังรูป 3.56(a-b)-3.63(a-b) โดยภาพลำคับถัดไปจะมีกำลังขยาย เพิ่มขึ้น



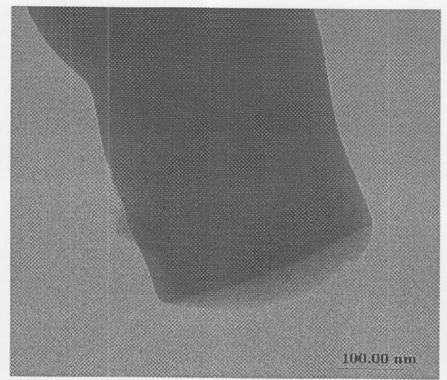


รูปที่ 3.56(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย5k

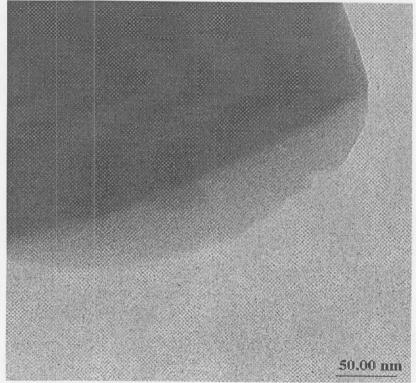




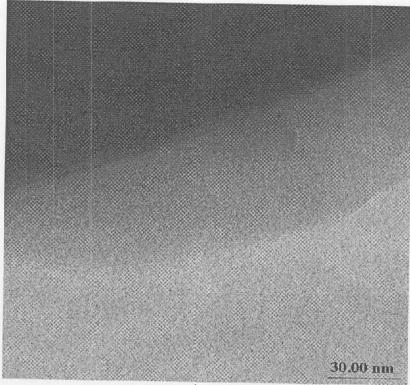
รูปที่ 3.57(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 10k



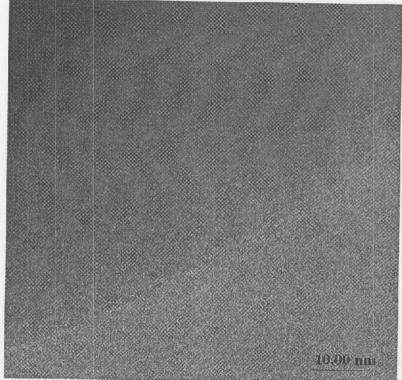
รูปที่ 3.58 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 25k



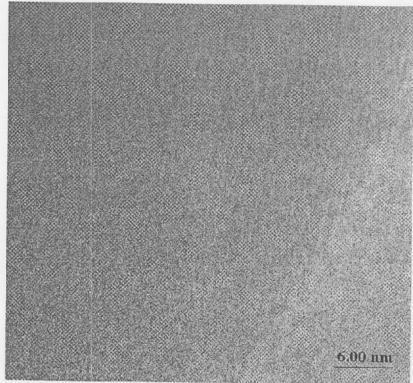
รูปที่ 3.59 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 50k



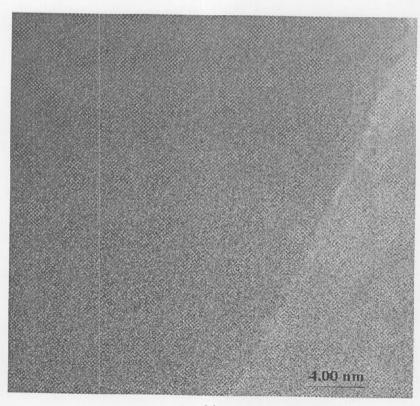
รูปที่ 3.60 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 150k

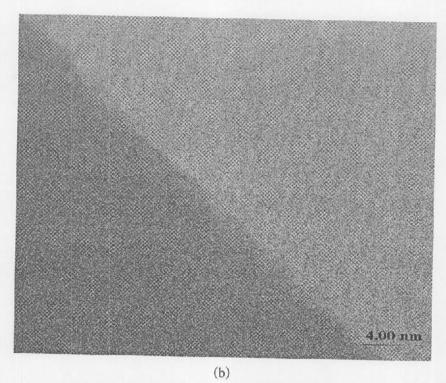


รูปที่ 3.61 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 250k



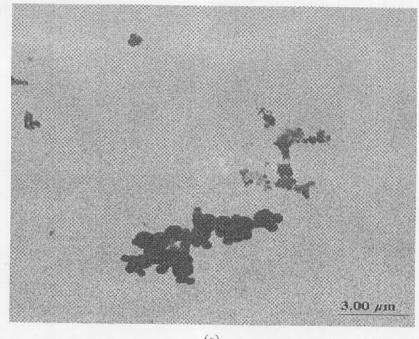
รูปที่ 3.62 ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 400k

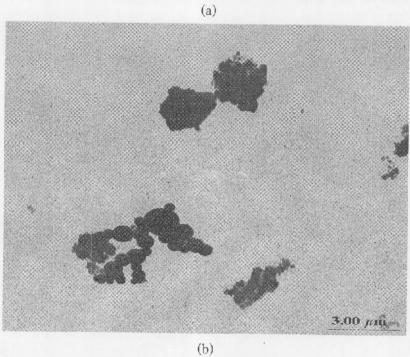




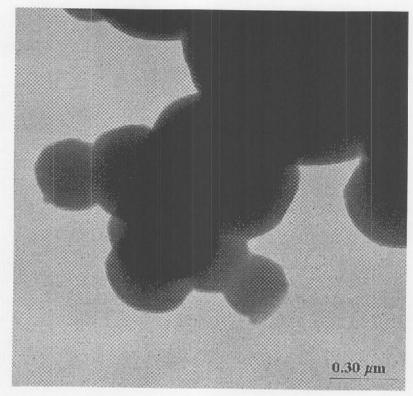
รูปที่ 3.63(a-b) ภาพ TEM ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่วางถัดตัวอย่าง 20 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย600k

เมื่อน้ำวัสดุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 22) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศ ของก๊าชในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ค้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่ อุณหภูมิห้อง ไปถ่ายภาพค้วย TEM จะมีลักษณะคังรูป 3.64(a-b) - 3.70(a-c)

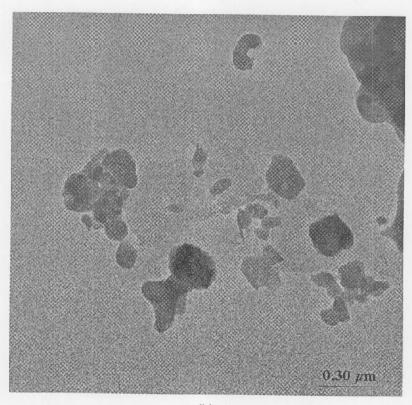




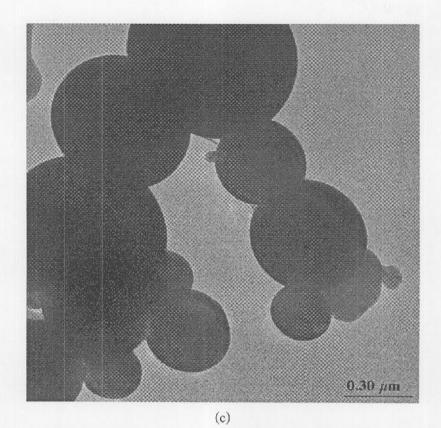
รูปที่ 3.64(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนกำลังขยาย 1k



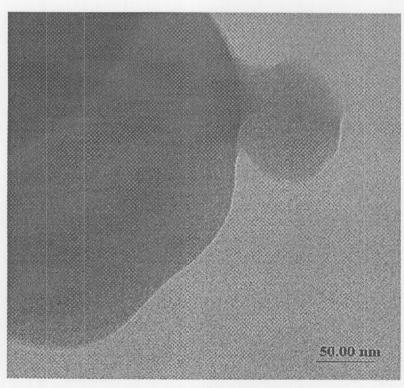
(a)

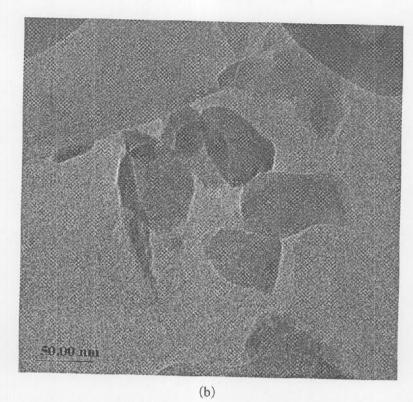


(b)

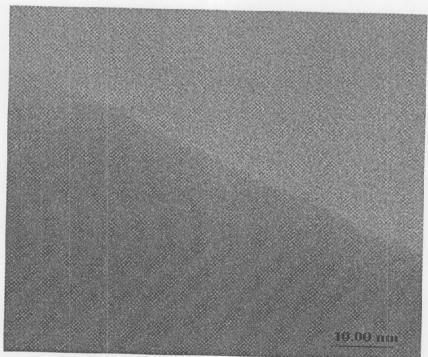


รูปที่ 3.65(a-c) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 10k

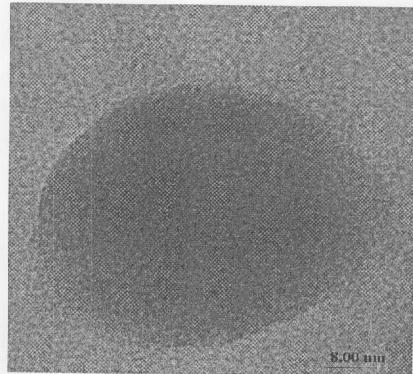




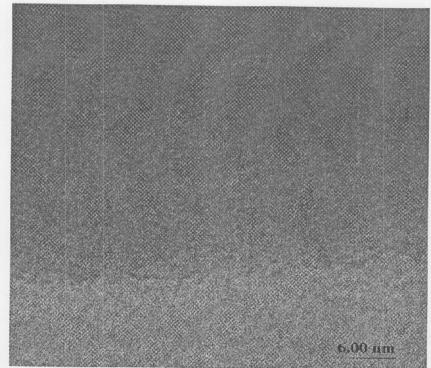
รูปที่ 3.66(a-b) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 50k



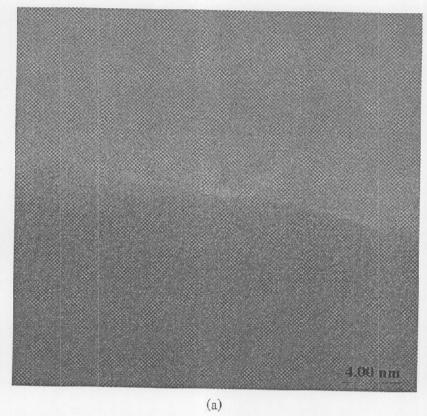
รูปที่ 3.67 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 250k

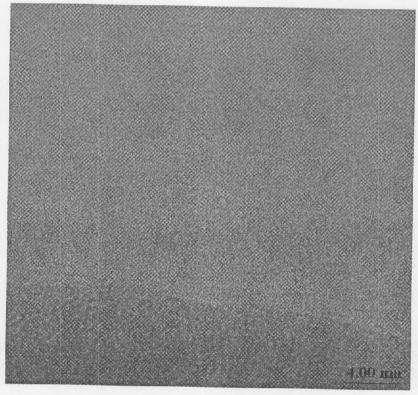


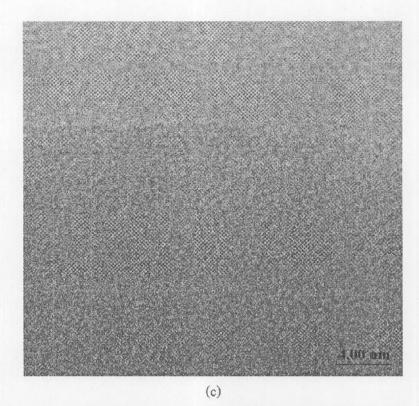
รูปที่ 3.68 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนกำลังขยาย 300k



รูปที่ 3.69 ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชใน โตรเจนกำลังขยาย 400k

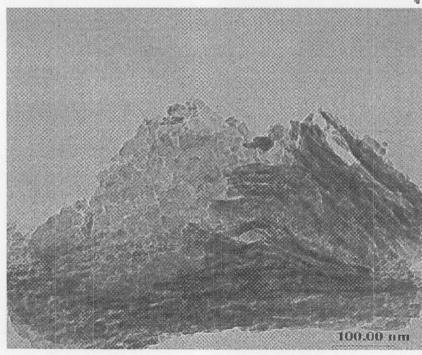


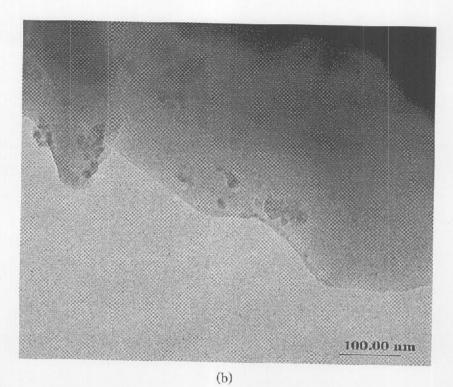




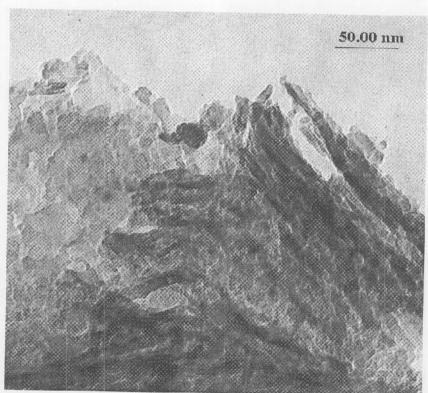
รูปที่ 3.70(a-c) ภาพ TEMของตัวอย่าง 22 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนกำลังขยาย 400k

เมื่อนำวัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่างที่ 24) ที่เครียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ถ่านกะลา และ อะลูมิเนียม ในอัตราส่วน 2:1:1เผาที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมงในเตาซึ่งไม่มี การใหลเวียนของกาซหรืออากาศ นำผงตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย TEM จะมีลักษณะดังรูป 3.71-3.75

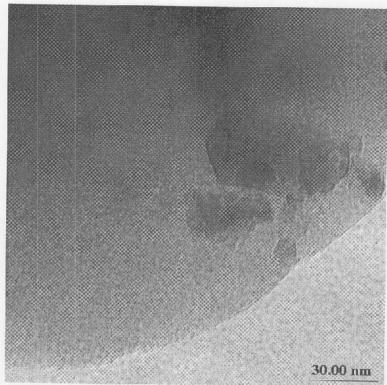




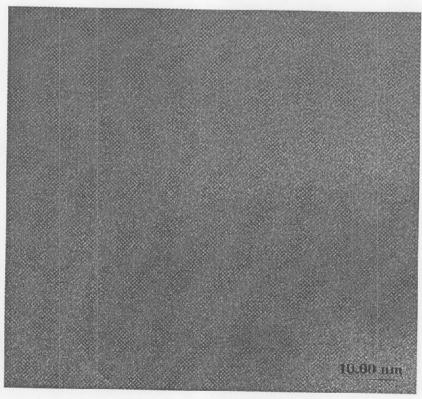
รูปที่ 3.71(a-b) ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กำลังขยาย 25k

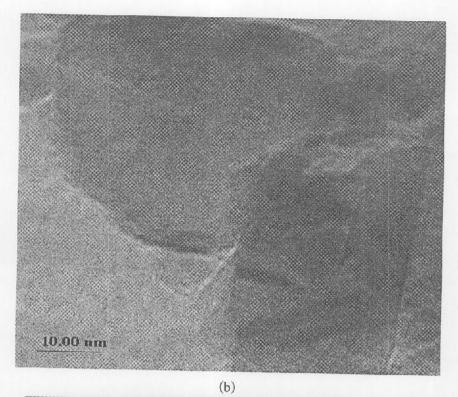


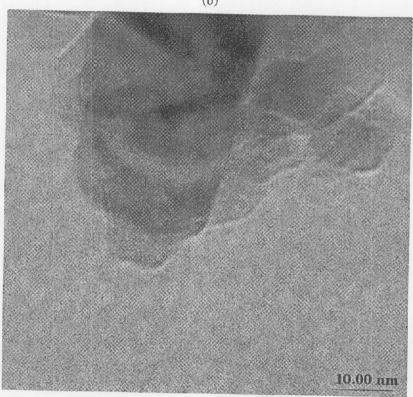
รูปที่ 3.72 ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กำลังขยาย 50k

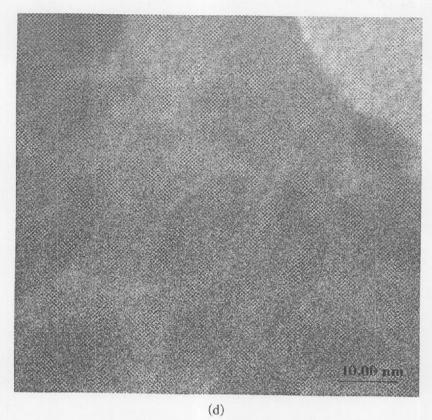


รูปที่ 3.73 ภาพ TEM ของตัวอย่าง25 เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กำลังขยาย 100k

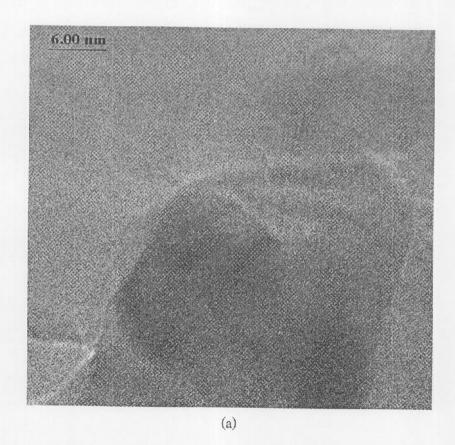


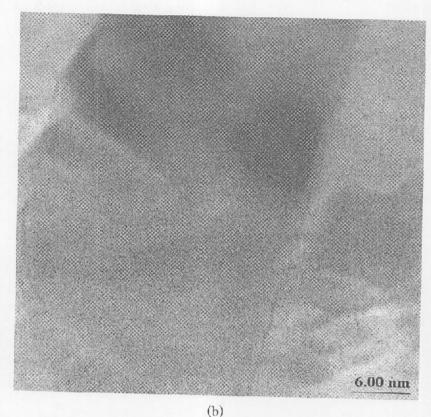






รูปที่ 3.74(a-d) ภาพ TEM เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กำลังขยาย 250k

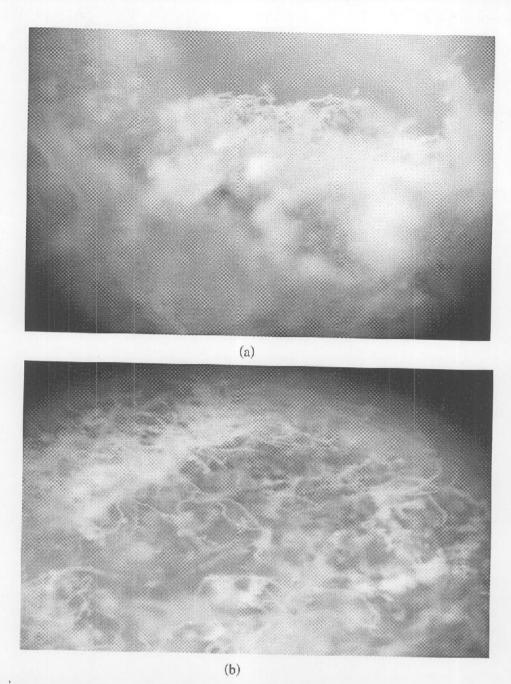




รูปที่ 3.75(a-b) ภาพ TEM เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง กำลังขยาย 400k

3.3 การถ่ายภาพพื้นผิววัสดุตัวอย่างด้วยกล้อง Stereo Microscope แบบแสง

วัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง 20) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ ถ่านกะลา ใน อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าช ในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่างไปถ่ายภาพด้วย กล้อง stereo microscope กำลังขยาย ประมาณ 2 พันเท่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสังเคราะห์บนแผ่นซิลิกอน จะมีลักษณะดังรูป 3.76(a-b)

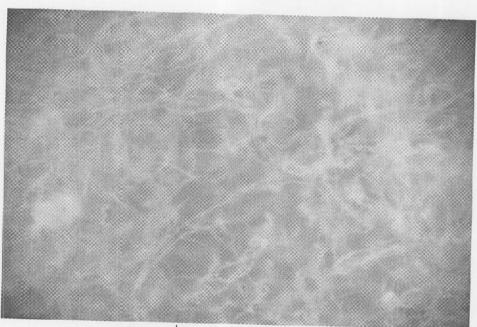


รูปที่ 3.76(a-b) ภาพ stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางอยู่ด้านบนตัวอย่าง20

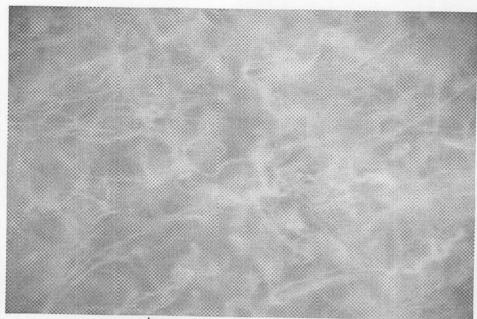
นำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง20 ทั้งที่เคลือบฐานรองด้วยอนุภาคของทอง และที่ไม่ได้เคลือบ ไปถ่ายภาพด้วย กล้อง stereo microscope กำลังขยายประมาณ 2 พันเท่า จะมี ลักษณะดังรูป 3.77(a-e)



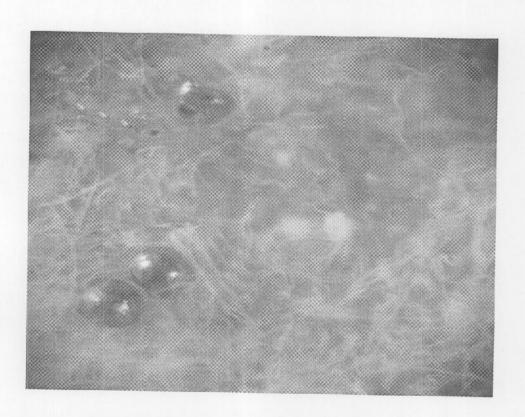
(a) แผ่นซิลิกอนที่ไม่ได้เคลือบด้วยอนุภาคทอง(ภาพ1)



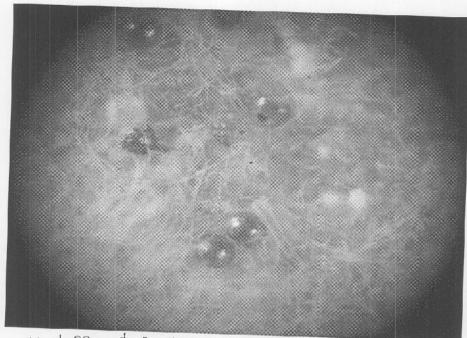
(b) แผ่นซิลิกอนที่ไม่ได้เคลือบด้วยอนุภาคทอง(ภาพ2)



(c) แผ่นซิลิกอนที่ไม่ได้เคลือบด้วยอนุภาคทอง(ภาพ3)



(d) แผ่นซิลิกอนที่เคลือบด้วยอนุภาคทอง(ภาพ1)



(e) แผ่นซิลิกอนที่เคลือบด้วยอนุภาคทอง(ภาพ2)

รูปที่ 3.77(a-e) ภาพจากกล้อง stereo microscope ของแผ่นฐานรองซิลิกอนที่เคลื่อบและ ไม่ได้ เคลื่อบด้วยทอง

วัสคุตัวอย่าง(ตัวอย่าง21) ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ใน อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าช ในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min หลังจากปล่อยให้เตาเย็นลงสู่อุณหภูมิห้อง นำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดจากตัวอย่าง ไปถ่ายภาพด้วย กล้อง sterco microscope กำลังขยาย ประมาณ 2 พันเท่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสังเคราะห์บนแผ่นซิลิกอนจะมีลักษณะดังรูป 3.78(a-b)



(a) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง21 (ภาพ1)

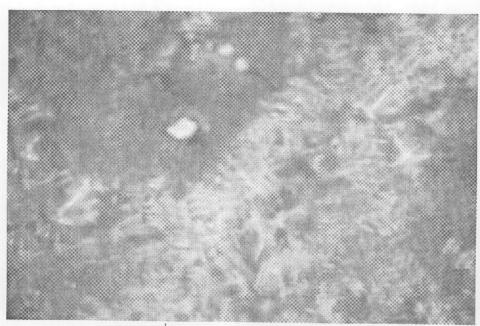


(b) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่าง (ภาพ 2) รูปที่ 3.78(a-b) ภาพถ่ายจากกล้อง stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัด จากตัวอย่าง21

น้ำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางด้านบนตัวอย่าง21 ไปถ่ายภาพด้วย กล้อง stereo microscope กำลังขยายประมาณ 2 พันเท่า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสังเคราะห์บนแผ่นซิลิกอนจะมีลักษณะดังรูป 3.79(a-e)



(a) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่าง (ภาพ 1)



(b) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่าง (ภาพ 2)



(c) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่าง (ภาพ 3)



(d) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางด้านตัวอย่าง (ภาพ 4)

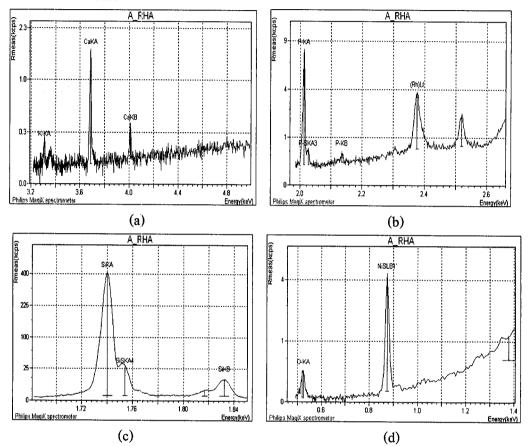


(e) ภาพจากแผ่นซิลิกอนที่วางค้านบนตัวอย่าง (ภาพ 5)

รูปที่ 3.79(a-e) ภาพถ่ายจากกล้อง stereo microscope ของฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบน ตัวอย่าง21

3.4 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค X-Ray Fluorescence (WLDXRF)

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่างที่ 1) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.80(a-d)และ ตารางที่ 3.1a และ 3.1b



รูปที่ 3.80(a-d) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV) ของตัวอย่าง 1

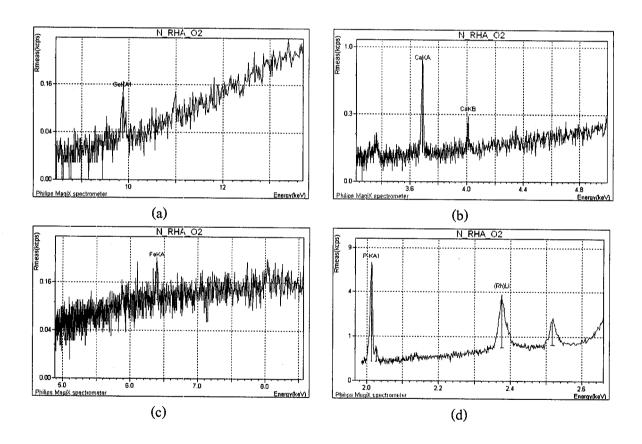
ตารางที่ 3.1a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 1

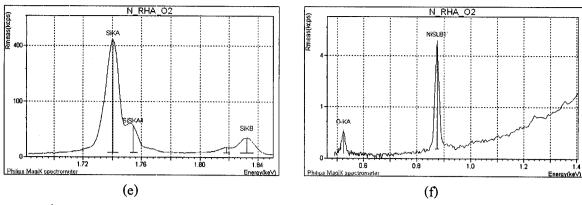
Ele	ment	Conc.	Elen	nent Conc.
	(%)	(%	%)
1	0	53.20	Ba	0.0000
2	Si	46.01	Ni	0.0000
3	P	0.5234	Y	<<
4	Ca	0.2585	K	<<
5	Am	0.0000		

ตารางที่ 3.1b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 1

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 98.44	0.2	BaO !	0.0000
2 P2O5 1.199	0.01	NiO!	0.0000
3 CaO 0.3617	0.008	Y <<	
4 Am !	0.0000	K <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1 L/min (ตัวอย่างที่ 2) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่3.81 (a-f) และตารางที่ 3.2a และ 3.2b





รูปที่ 3.81(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV) ของตัวอย่าง 2

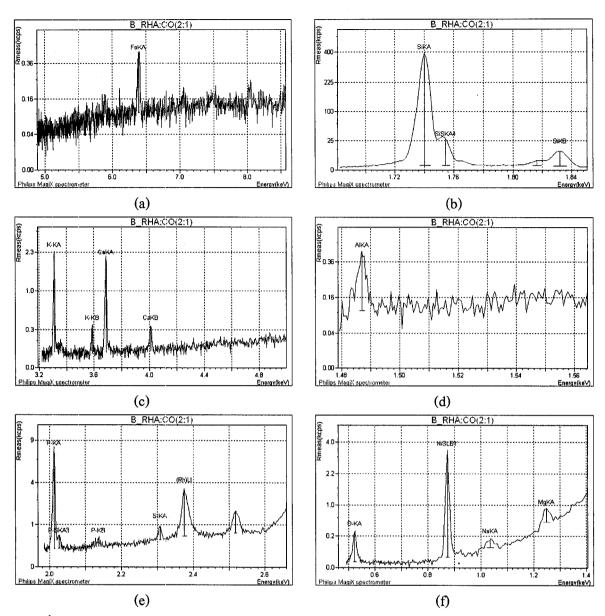
ตารางที่ 3.2a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 2

E	Element Conc	. Element Cond
	(%)	(%)
1	O 53.25	Ni 0.0000
2	Si 46.22	Ge <<
3	P 0.4277	Fe <<
4	Ca 0.1018	

ตารางที่ 3.2b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 2

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 98.88	0.2	NiO 0.0000	
2 P2O5 0.980	0.009	Ge <<	
3 CaO 0.1424	0.006	Fe	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่างที่ 3) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.82(a-f) และตารางที่ 3.3a และ 3.3b



รูปที่ 3.82(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละ ช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 3

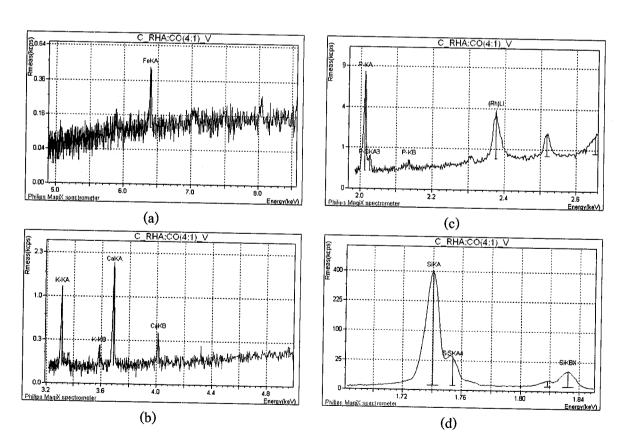
ตารางที่ 3.3a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 3

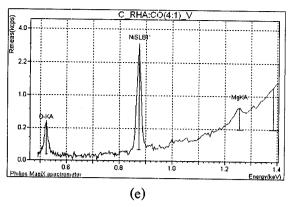
Element Conc.			Elei	ment Conc.
		(%)	('	%)
1	О	52.98	Ba	<<
2	Si	45.72	Fe	<<
3	P	0.5193	S	<<
4	K	0.4724	Al	<<

ตารางที่ 3.3b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 3

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 97.81	0.2	Fe <<	
2 P2O5 1.190	0.01	S <<	
3 K2O 0.5690	0.01	Al <<	
4 CaO 0.4359	0.01	Mg <<	
5 NiO ! 0.0000		Na <<	
6 Ba <<			

เมื่อน้ำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min(ตัวอย่างที่ 4) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่ 3.83 (a-f) และตารางที่ 3.4a และ 3.4b





รูปที่ 3.83(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 4

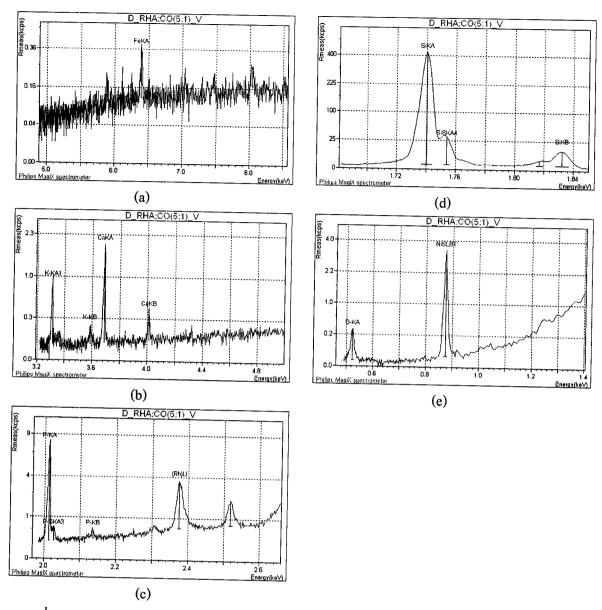
ตารางที่ 3.4a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 4

Element Conc.			Ele	ment Cond
	(%)		(%)
1	0	53.07	Mg	0.08419
2	Si	45.77	Ni	0.0000
3	P	0.5462	Ba	<<
4	Ca	0.2856	Fe	<<
5	K	0.2457		

ตารางที่ 3.4b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 4

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 97.91	0.2	MgO 0.1396	0.004
2 P2O5 1.252	0.01	NiO 0.0000	
3 CaO 0.3996	0.010	Ba <<	
4 K2O 0.2960	0.009	Fe <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 5:1เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ค้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min(ตัวอย่างที่ 5) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่3.84 (a-e) และตารางที่ 3.5a และ 3.5b



รูปที่ 3.84(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 5

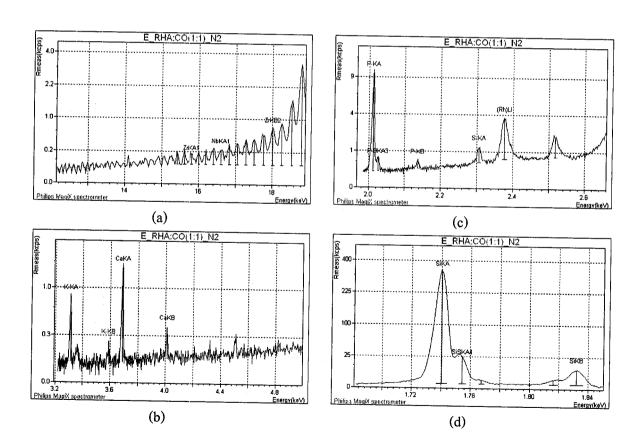
ตารางที่ 3.5a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 5

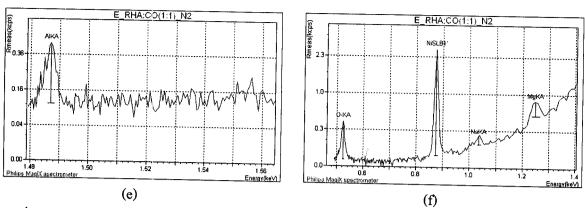
	Element Conc.	Element Cond
	(%)	(%)
1	O 53.11	Cs 0.0000
2	Si 45.92	Ni 0.0000
3	P 0.4996	Nb <<
4	Ca 0.2883	Fe <<
5	K 0.1777	A1 <<

ตารางที่ 3.5b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 5

Compo	and Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2	98.24	0.2	NiO 0.0000	
2 P2O5	1.145	0.01	Nb <<	
3 CaO	0.4034	0.01	Fe <<	
4 K2O	0.2140	0.009	Al <	
5 Cs2O	! 0.0000			

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลา ในอัตราส่วน 1:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตา ท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min(ตัวอย่างที่ 6) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดัง รูปที่3.85 (a-f) และตารางที่ 3.6a และ 3.6b





รูปที่ 3.85(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 6

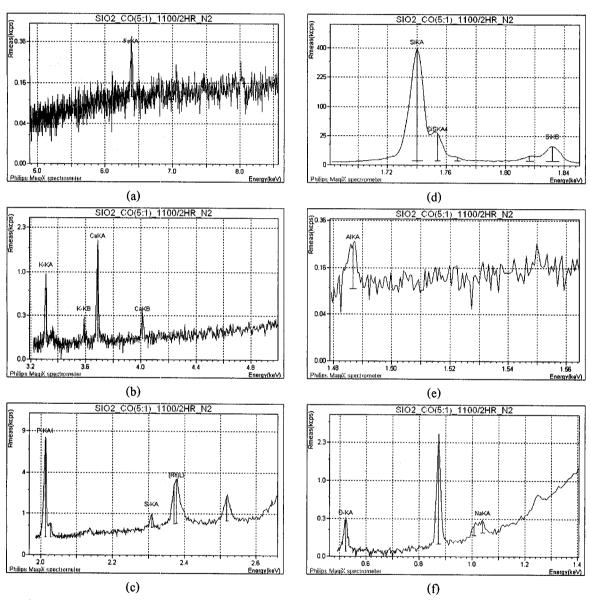
ตารางที่ 3.6a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 6

	Element Conc.	Element Conc
	(%)	(%)
1	O 53.13	Cs <<
2	Si 45.62	Nb <<
3	P 0.7791	Fe <<
4	Ca 0.2779	S <<
5	K 0.1866	Al <<
6	Zr 0.0000	Mg <<
7	Ni 0.0000	Na <<

ตารางที่ 3.6b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 6

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2	97.60	0.2	Nb <<	
2 P2O5	1.785	0.01	Fe <<	
3 CaO	0.3889	0.01	S <<	
4 K2O	0.2248	0.008	Al <<	
5 ZrO2	0.0000		Mg <<	
6 NiO	0.0000		Na <<	
7 Cs	<<			

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลา ในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่ไหล เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่าง 7) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่ 3.86(a-f) และตารางที่ 3.7a และ 3.7b



รูปที่ 3.86(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 7

ตารางที่ 3.7a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 7

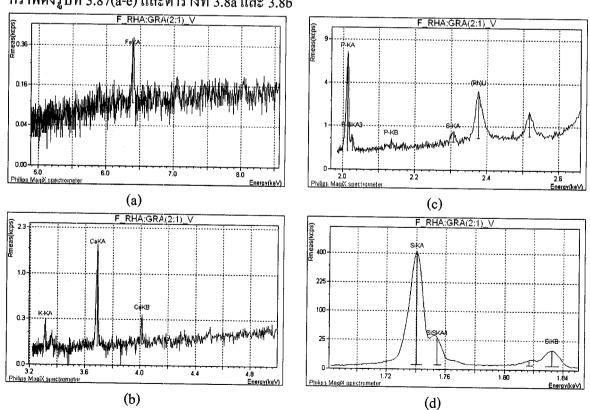
Element Conc.				Element	Conc.
		(%)		(%)	
1	O	53.12	Fe	<<	

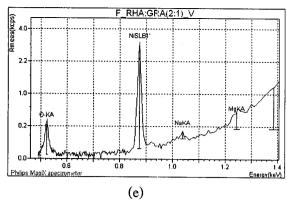
- 2 Si 45.87 S << 3 P 0.5493 Al << 4 Ca 0.2780 Na <<
- 5 K 0.1860

ตารางที่ 3.7b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 7

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.		Absolute
Name	(%)	Error (%)	Nan	ne (%)	Error (%)
1 SiO2	98.13	0.2	Fe	<<	
2 P2O5	1.259	0.01	S	<<	
3 CaO	0.3890	0.01	Al	<<	
4 K2O	0.2241	0.007	Na	<<	

เมื่อน้ำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่างที่ 8) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่ 3.87(a-e) และตารางที่ 3.8a และ 3.8b





รูปที่ 3.87(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 8

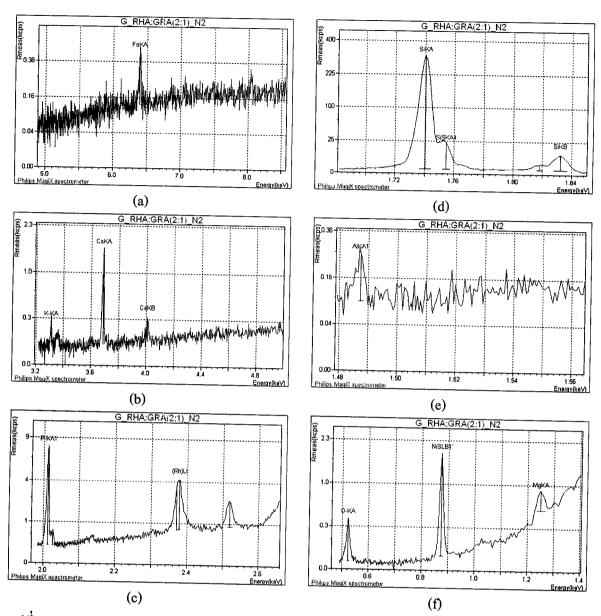
ตารางที่ 3.8a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 8

	Element Co	nc. Element Conc
	(%)	(%)
1	O 53.20	Te
2	Si 46.06	Sb
3	P 0.4852	Sn
4	Ca 0.2503	In
5	Ni 0.0000	Cd

ตารางที่ 3.8b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่8

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute	
1	Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1	SiO2	98.54	0.2	Sb	
2	P2O5	1.112	0.01	Sn	
3	CaO	0.3502	0.009	In	
4	NiO	0.0000		Cd	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตา ท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min(ตัวอย่างที่ 9) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดัง รูปที่ 3.88(a-t) และตารางที่ 3.9a และ 3.9b



รูปที่ 3.88(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 9

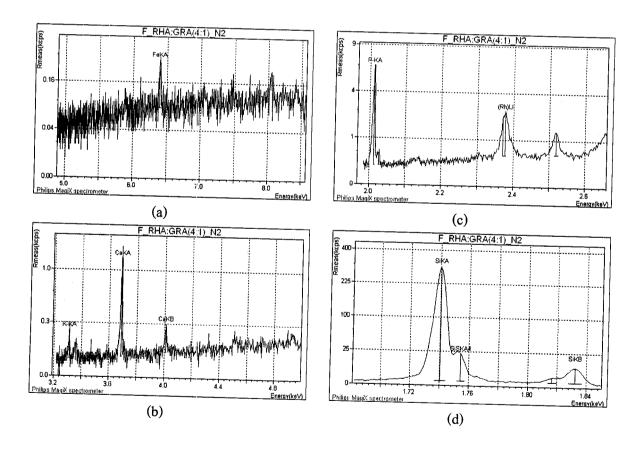
ตารางที่ 3.9a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 9

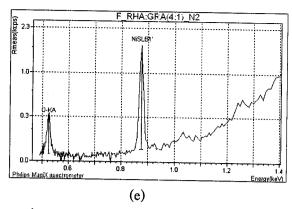
	Eleme	ent Conc.	Element Con		
		(%)	((%)	
1	О	53.15	Fe	<<	
2	Si	46.54	K	<<	
3	Ca	0.3167	Al	<<	
4	Ni	0.0000	Mg	<<	
5	Cs	<<			

ตารางที่ 3.9b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 9

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute	
Name (%)		Error (%)	Name (%)	Error (%)	
1	SiO2	99.56	0.2	Fe <<	
2	CaO	0.4431	0.01	K <<	
3	NiO	0.0000		Al <<	
4	Cs	<<		Mg <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ ในอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วย อัตราการไหล 1 L/min(ตัวอย่างที่ 10) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.89 (a-e) และตารางที่ 3.10a และ 3.10b





รูปที่ 3.89(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 10

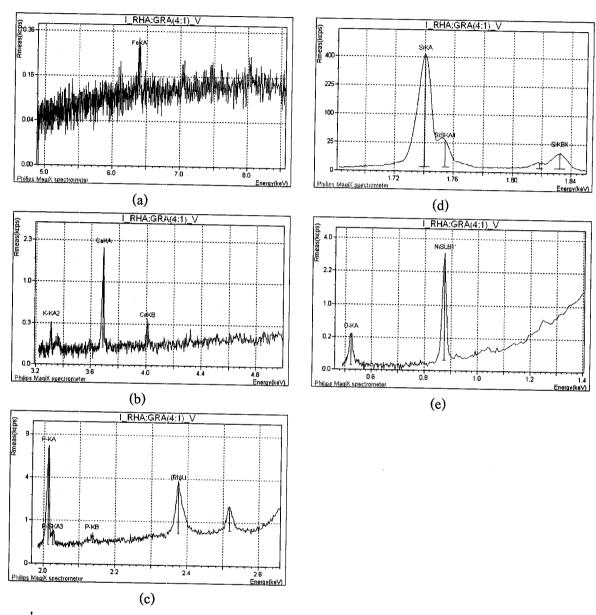
ตารางที่ 3.10a : แสดงองค์ประกอบของชาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 10

Element Conc.			El	Element Con		
		(%)		(%)		
1	О	53.21	Ni	0.0000		
2	Si	45.99	Fe	<<		
3	P	0.5577	K	<<		
4	Ca	0.2377				

ตารางที่ 3.10b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 10

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute	
]	Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1	SiO2	98.39	0.2	NiO 0.0000	
2	P2O5	1.278	0.01	Fe <<	
3	CaO	0.3326	0.01	K <<	

เมื่อน้ำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ในอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น เข้าสู่เตาท่อด้วย อัตราการไหลของอากาศ 5 L/min(ตัวอย่างที่ 11) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่ 3.90(a-f) และตารางที่ 3.11a และ 3.11b



รูปที่ 3.90(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 11

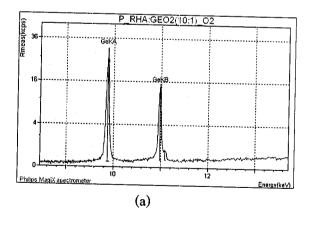
ตารางที่ 3.11a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 11

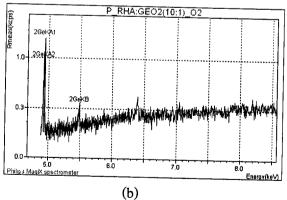
Element Conc.		Element Cond
	(%)	(%)
1	O 53.19	Ni 0.0000
2	Si 46.03	Cs <<
3	P 0.4808	Fe <<
4	Ca 0.3038	

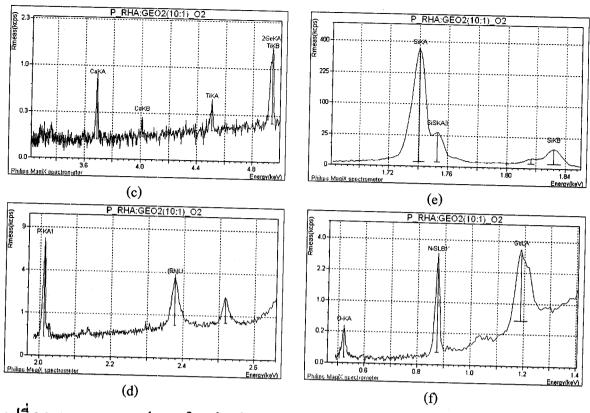
ตารางที่ 3.11b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 11

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 98.47	0.2	NiO 0.0000	
2 P2O5 1.102	0.01	Cs <<	
3 CaO 0.4250	0.01	Fe <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน 10:1 ผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจนเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการ ใหลของอากาศ1 L/min (ตัวอย่างที่ 12) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.91(a-f) และตารางที่ 3.12a และ 3.12b







รูปที่ 3.91(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 12

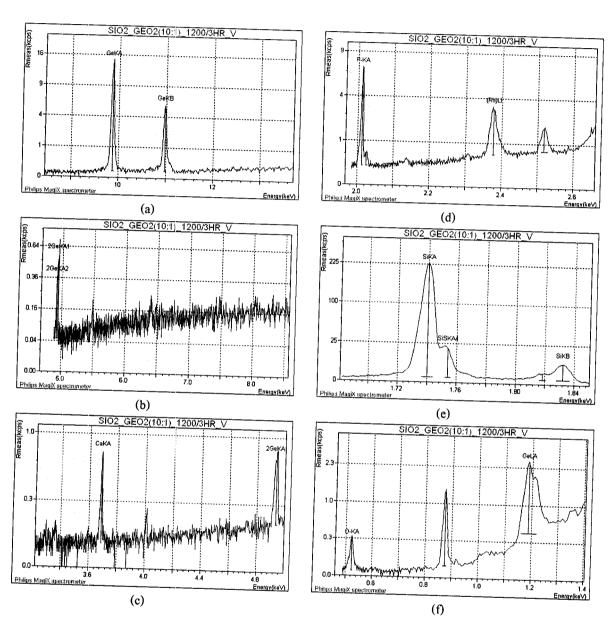
ตารางที่ 3.12a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่12

Element Conc.		Element Conc
	(%)	(%)
1	O 53.00	Ni 0.0000
2	Si 45.55	Ti 0.0000
3	Ge 0.7769	Ba <<
4	P 0.5540	Al <<
5	Ca 0 1249	

ตารางที่ 3.12b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 12

Compound Conc.		ind Conc.	Absolute	Compo	und Conc.	Absolute	
]	Name	(%)	Error (%)	Name	(%)	Error (%)	
1	SiO2	97.44	0.2	NiO	0.0000		
2	P2O5	1.269	0.01	TiO2	0.0000		
3	GeO2	1.119	0.01	Ba	<<		
4	CaO	0.1747	0.006	Al	<<		

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO₂ ในอัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วย อัตราการไหล 5 L/min (ตัวอย่าง 13) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.92(a-f) และตารางที่ 3.13a และ 3.13b



รูปที่ 3.92(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 13

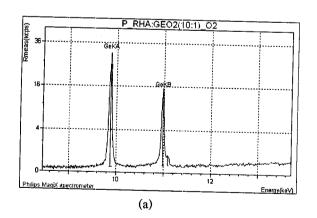
ตารางที่ 3.13a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่13

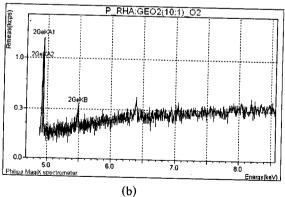
Element Conc.		Ele	ment Conc.	
(%)		(%)	
1	О	52.97	Ca	0.1914
2	Si	45.21	Cs	<<
3	Ge	0.8408	I	<<
4	P	0.7893		

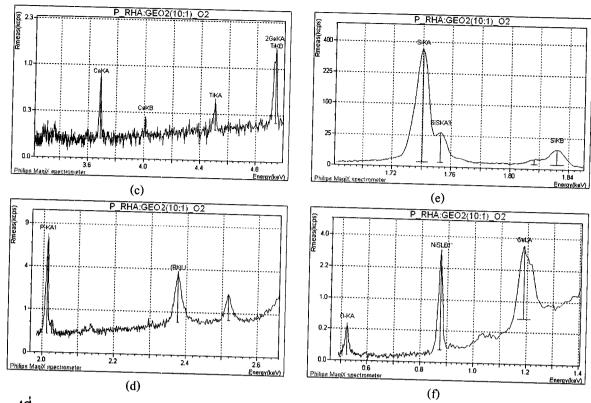
ตารางที่ 3.13b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 13

(Compo	und Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
1	Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1	SiO2	96.71	0.2	CaO 0.2677	0.01
2	P2O5	1.808	0.02	Cs <<	
3	GeO2	1.211	0.01	I <<	

เมื่อนำวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน 10:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชออกซิเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่าง 14) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.93(a-f) และตารางที่ 3.14a และ 3.14b







รูปที่ 3.93(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 14

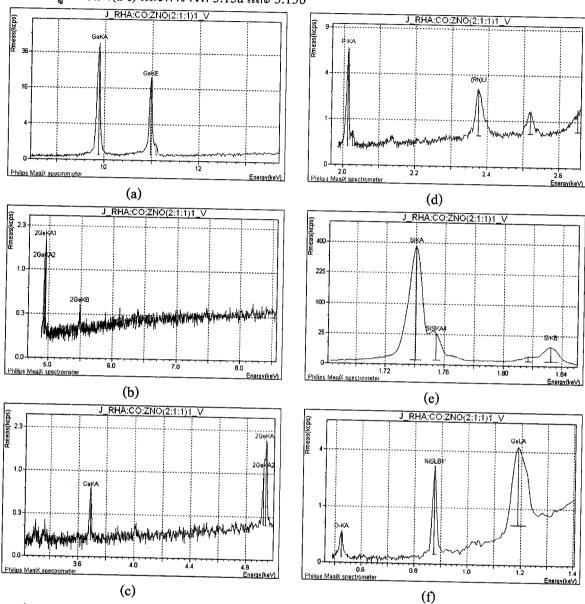
ตารางที่ 3.14a : แสดงองค์ประกอบของชาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่14

J	Elem	ent Conc.	Ele	ment Con
		(%)	(%)
1	O	52.96	Ti	0.0000
2	Si	46.13	Ba	<<
3	Ge	0.7859	Al	<<
4	Ca	0.1263		

ตารางที่ 3.14b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 14

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 98.69	0.2	TiO2 0.0000	
2 GeO2 1.132	0.01	Ba <<	
3 CaO 0.1767	0.007	Al <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ ในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่างที่ 15) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดง กราฟดังรูปที่ 3.94(a-f) และตารางที่ 3.15a และ 3.15b



รูปที่ 3.94(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 15

ตารางที่ 3.15a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 15

Element Conc.			Element Con	C
		(%)	(%)	
1	O	52.95	Ca 0.08614	
2	Si	45.57	Ni 0.0000	

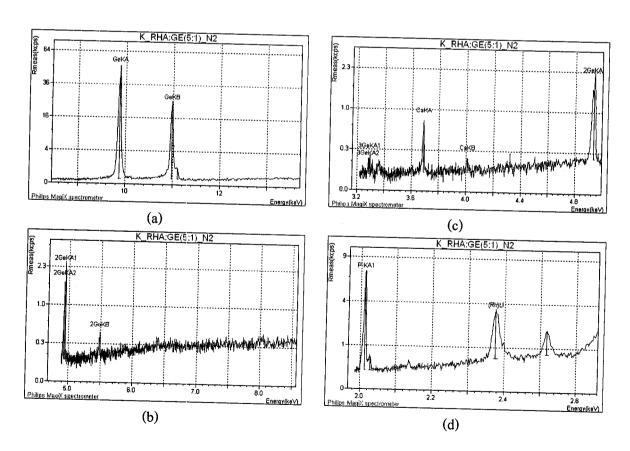
3 Ge 0.9441 Ba <<

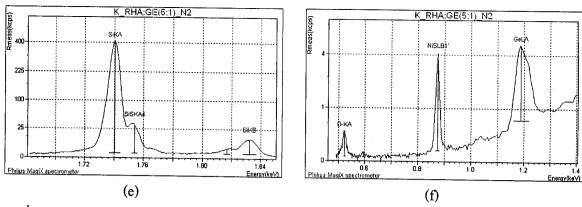
4 P 0.4499

ตารางที่ 3.15b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 15

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 97.49	0.2	CaO 0.1205	0.005
2 GeO2 1.360	0.01	NiO 0.0000	
3 P2O5 1.031	0.01	Ba <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ ในอัตราส่วน 5:1เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน เข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่างที่ 16) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.95(a-f) และ ตารางที่ 3.16a และ 3.16b





รูปที่ 3.95(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 16

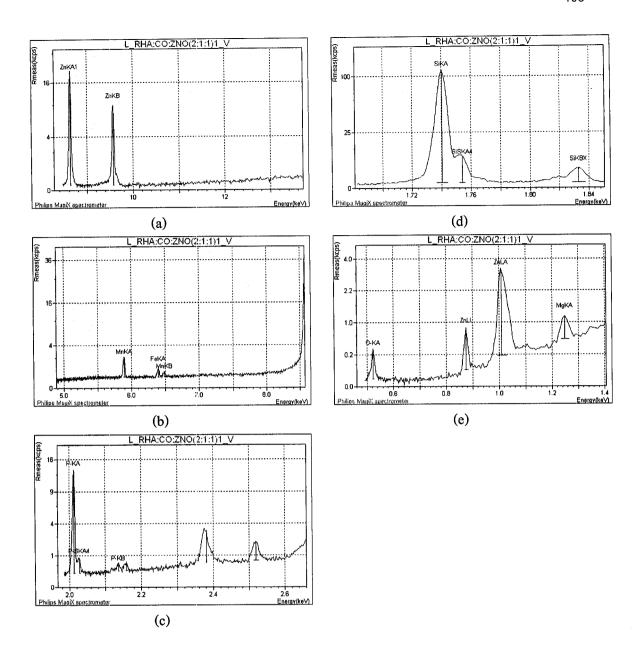
ตารางที่ 3.16a : แสดงองค์ประกอบของชาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 16

Element Conc.		Element Conc.
	(%)	(%)
1	O 52.95	Ca 0.1029
2	Si 45.57	Ni 0.0000
3	Ge 0.9335	Ba <<
4	P 0.4472	

ตารางที่ 3.16b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 16

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 97.49	0.2	CaO 0.1439	0.005
2 GeO2 1.345	0.01	NiO 0.0000	
3 P2O5 1.025	0.01	Ba <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ในอัตราส่วน 2:1:1เผาที่ อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน ที่ไหลเข้าสู่เตา ท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่าง17) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟ ดังรูปที่ 3.96(a-e) และตารางที่ 3.17a และ 3.17b



รูปที่ 3.96(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 17

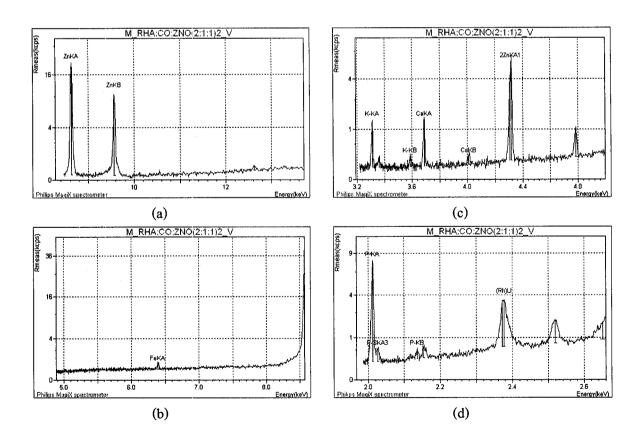
ตารางที่ 3.17a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 17

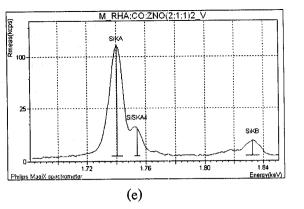
E	lement Conc.	Element Con
	(%)	(%)
1	O 47.85	K 1.423
2	Si 36.32	Mg 0.3842
3	Zn 9.838	Mn 0.0000
4	Ca 2.114	Fe <<
5	P 2.074	Al <<

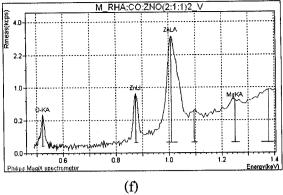
ตารางที่ 3.17b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 17

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 77.69	0.2	MgO 0.6370	0.01
2 ZnO 12.25	0.1	MnO 0.0000	
3 P2O5 4.752	0.03	Fe <<	
4 CaO 2.958	0.04	Al <<	
5 K2O 1.714	0.03		

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ใ นอัตราส่วน 2:1:1 เผา ที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่าง 18)ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์ แสดงกราฟดังรูปที่ 3.97(a-f) และตารางที่ 3.18a และ 3.18b







รูปที่ 3.97(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 18

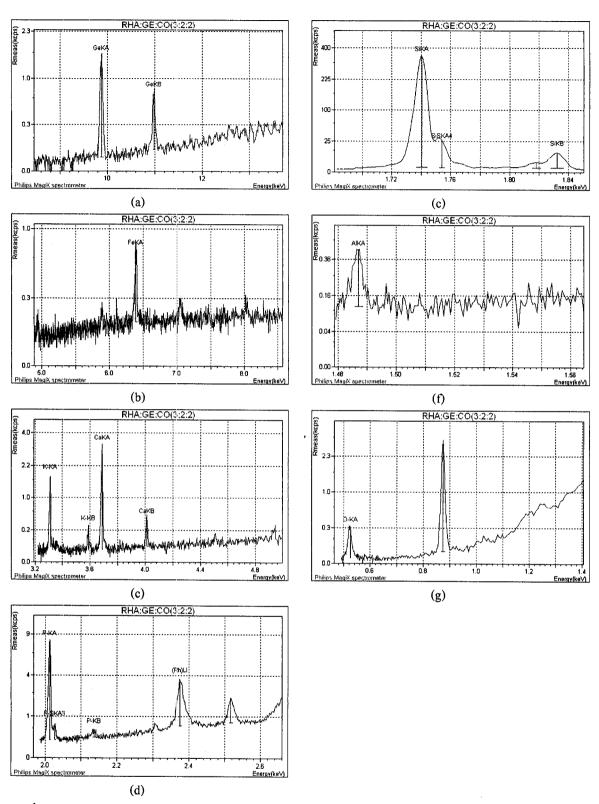
ตารางที่ 3.18a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 18

Element Conc.			Element Cond
		(%)	(%)
1	O	48.87	Ca 0.5257
2	Si	38.99	Mg 0.3572
3	Zn	9.464	Ba <<
4	P	1.210	Fe <<
5	K	0.5867	

ตารางที่ 3.18b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 18

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 83.41	0.2	K2O 0.7068	0.02
2 ZnO 11.78	0.1	MgO 0.5924	0.02
3 P2O5 2.772	0.02	Ba <<	
4 CaO 0.7355	0.02	Fe <<	

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน 3:2:2 เผา ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการ ใหลของอากาศ 5 ${
m L/min}$ (ตัวอย่าง 19) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์ แสดงกราฟดังรูปที่ 3.98(a-f) และตารางที่ 3.19a และ 3.19b



รูปที่ 3.98(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 19

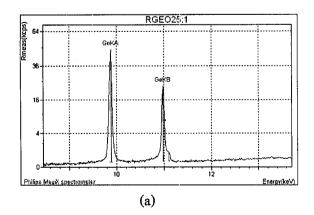
ตารางที่ 3.19a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 19

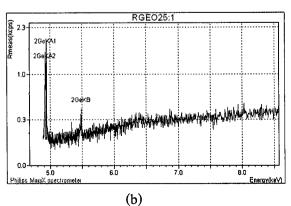
E	lement Conc.	Element Conc.
	(%)	(%)
1	O 52.92	Ge 0.0000
2	Si 45.48	Fe 0.0000
3	P 0.6094	Nb <<
4	Ca 0.6009	Zr <<
5	K 0.3901	Al <<

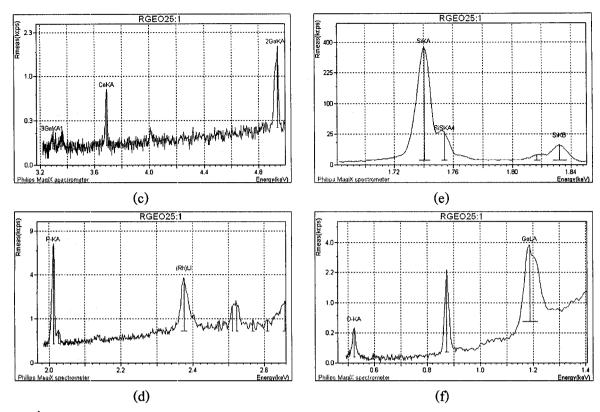
ตารางที่ 3.19b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 19

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2	97.29	0.2	Fe2O3 0.0000	
2 P2O5	1.396	0.01	Nb <<	
3 CaO	0.8408	0.02	Zr <<	
4 K2O	0.4699	0.01	Al <<	
5 GeO2	! 0.0000			

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ และ ถ่านกะลา ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชไนโตรเจนที่ไหลเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่าง 20)ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟ ดังรูปที่ 3.99 (a-f) และตารางที่ 3.20a และ 3.20b







รูปที่ 3.99(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละห่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 20

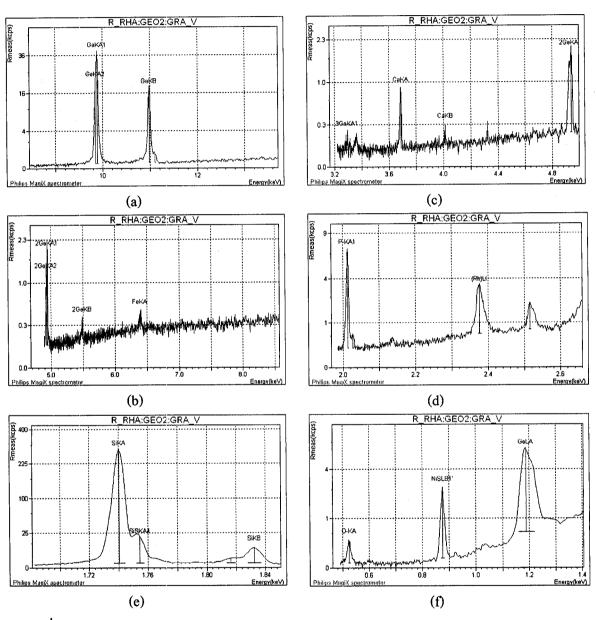
ตารางที่ 3.20a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 20

Element Conc.			Element Conc		
(%)		(%)	(%)		
1	O	52.98	P 0.5008		
2	Si	45.57	Ca 0.1094		
3	Ge	0.8355	Cs <<		

ตารางที่ 3.20b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 20

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 97.50	0.2	CaO 0.1531	0.006
2 GeO2 1.204	0.01	Cs <<	
3 P2O5 1.147	0.01		

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผา ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min (ตัวอย่าง 21) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์ แสดงกราฟดังรูปที่ 3.100(a-f) และตารางที่ 3.21a และ 3.21b



รูปที่ 3.100(a-f) แสดงกราฟ XRF ในแต่ และช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 21

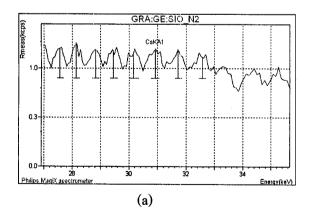
ตารางที่ 3.21a : แสดงองค์ประกอบของชาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 21

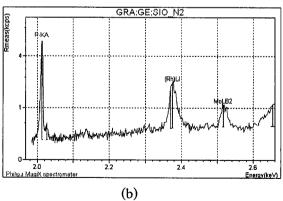
Element Conc.			Eler	Element Conc.		
	(%)		(%)			
1	O	52.71	Ca	0.1671		
2	Si	44.89	Ni	0.0000		
3	Ge	1.618	Ba	<<		
4	P	0.6141	Fe	<<		

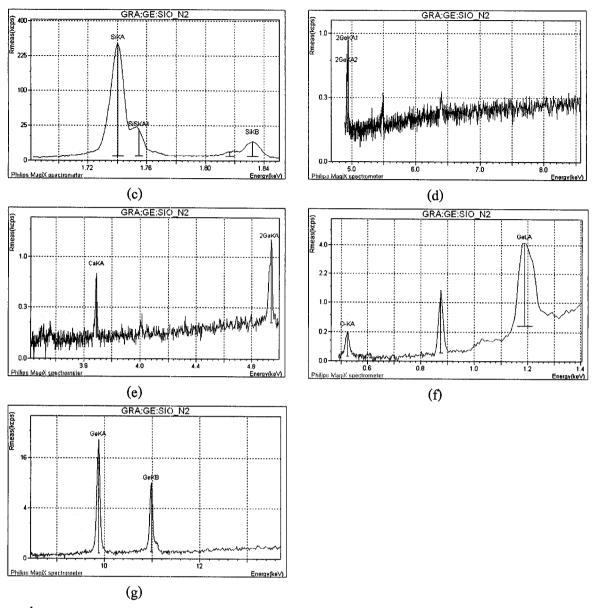
ตารางที่ 3.21b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 21

Compound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO2 96.03	0.2	NiO 0.0000	
2 GeO2 2.331	0.02	Ba <<	
3 P2O5 1.407	0.01	Fe <<	
4 CaO 0.2339	0.009		

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และ แกรไฟต์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผา ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าชในโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตา ท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min (ตัวอย่าง 22) ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดัง รูปที่ 3.101(a-g) และตารางที่ 3.22a และ 3.22b







รูปที่ 3.101(a-g) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละ ช่วงพลังงาน(keV)ของตัวอย่าง 22

ตารางที่ 3.22a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 22

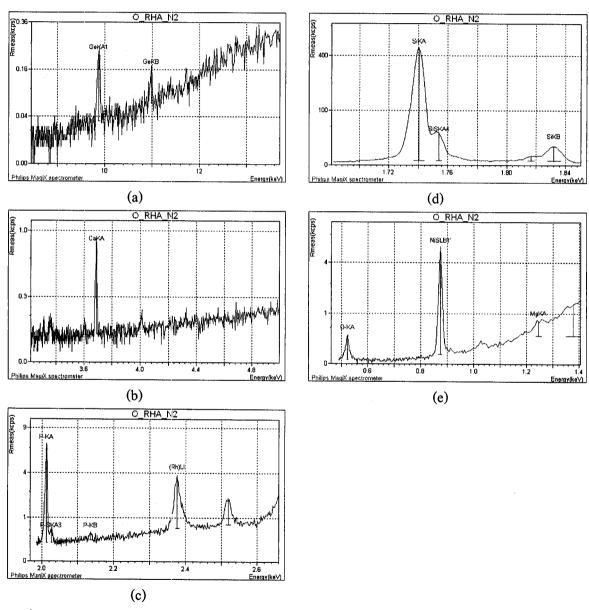
Element Conc.		Element Conc.	
	(%)	(%)	
1	O 52.84	P 0.4745	
2	Si 45.33	Ca 0.1406	
3	Ge 1.215	Cs <<	

ตารางที่ 3.22b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่ 22

Compound Conc.		Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)

1 SiO2 96.97	0.2	CaO 0.1967	0.008
2 GeO2 1.751	0.01	Cs <<	
3 P2O5 1.087	0.01		

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min ไปวิเคราะห์ด้วย XRF ผลการวิเคราะห์แสดงกราฟดังรูปที่ 3.102 (a-e) และตารางที่ 3.23a-3.23b



รูปที่ 3.102(a-e) แสดงกราฟ XRF ในแต่ละช่วงพลังงาน(keV)ของเถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการ ไหล 1 L/min

ตารางที่ 3.23a : แสดงองค์ประกอบของธาตุที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่

Element Conc. Element Conc.

(%) (%)

1 O 53.25 Ni 0.0000

2 Si 46.24 Ge <<
3 P 0.4105 Mg <<
4 Ca 0.1027

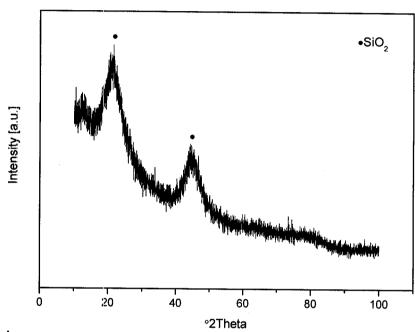
ตารางที่ 3.23b : แสดงองค์ประกอบของสารประกอบที่เตรียมได้จากตัวอย่างที่

Comp	ound Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	e (%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
1 SiO	2 98.92	0.1	NiO 0.0000	
2 P2C	0.9406	0.009	Ge <<	
3 Ca	O 0.1437	0.006	Mg <<	

3.5 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD)

ในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค XRD จะทำการวิเคราะห์เฉพาะบางตัวอย่าง ที่ต้องการศึกษาโครงสร้างขององค์ประกอบและตัวอย่างที่ผลการถ่ายภาพ SEM เกิดการสังเคราะห์ วัสดุโครงสร้างนาโน ผลการวิเคราะห์มีดังนี้

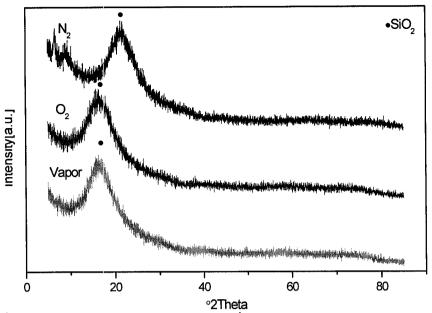
เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมจาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min ใปวิเคราะห์ด้วย XRD แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างดังรูปที่ 3.103



รูปที่ 3.103 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบที่เผาในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำ

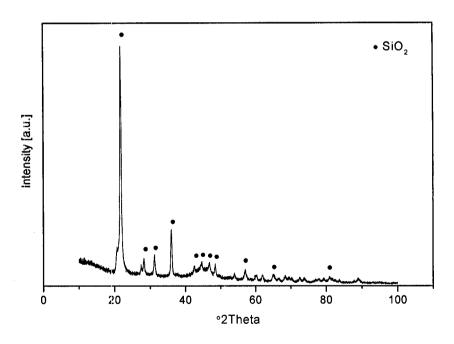
กลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซใน โตรเจนด้วยอัตราการใหล 1 L/min ในบรรยากาศของก๊าซ ออกซิเจนด้วยอัตราการใหล 1 L/min และในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำ ด้วยอัตราการใหล ของอากาศ 5 L/min ใปวิเคราะห์ XRD แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง ของ ตัวอย่างทั้งสามได้ดังรูปที่ 3.104



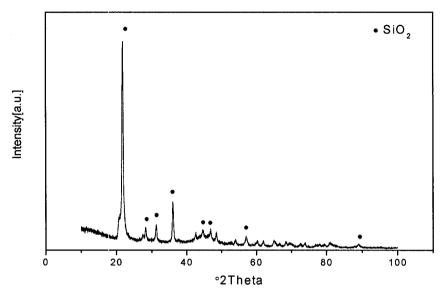
รูปที่ 3.104 แสดง กราฟ XRD ของเถ้าแกลบที่เผาในบรรยากาศต่างๆกัน

เมื่อนำตัวอย่าง ที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 2:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใ นบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.105



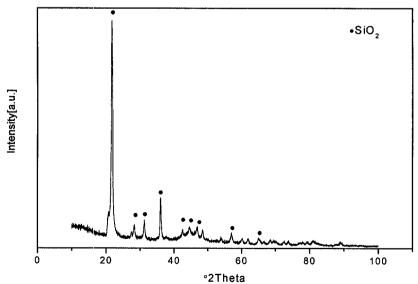
รูปที่ 3.105 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 2:1 ที่เผาในบรรยากาศ ของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมจากเถ้าแกลบผสมถ่านกะลา อัตราส่วน 3:1 เผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส แช่นาน 2 ชั่วโมงในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น เข้าสู่เตาท่อค้วยอัตรา การไหล 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.106



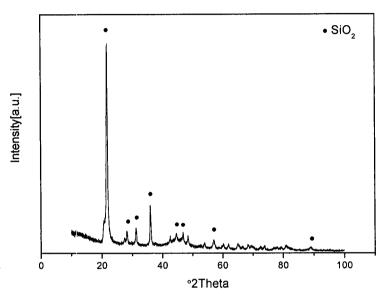
รูปที่ 3.106 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 3:1 เผาใน บรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมได้จาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาในอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ โครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.107



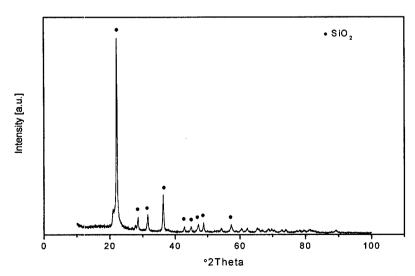
รูปที่ 3.107 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 4:1 เผาใน บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะถาในอัตราส่วน 5:1เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่าง ได้ดังรูปที่ 3.108



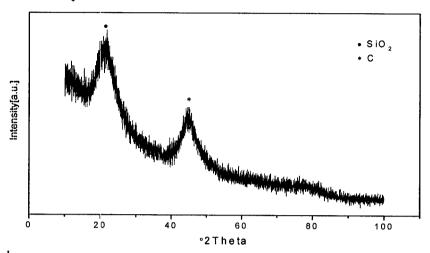
รูปที่ 3.108 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาใน บรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่ได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะถาในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการ ใหล 1 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.109



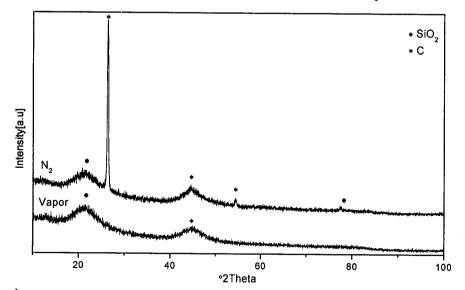
รูปที่ 3.109 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาอัตราส่วน 5:1 เผาใน บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ ในอัตราส่วน 2:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่ เตาท่อ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.110



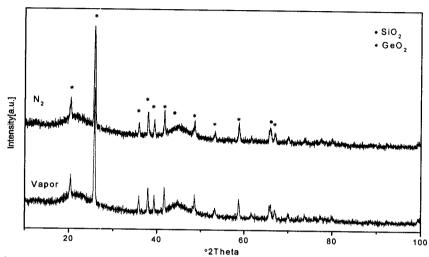
รูปที่ 3.110 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์ อัตราส่วน 2:1 เผาใน บรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมจาก เถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกร ไฟท์ ในอัตราส่วน 4:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจน ค้วยอัตราการ ไหล 1 L/minในบรรยากาศของอากาศที่ ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ค้วยอัตราการ ใหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ โครงสร้าง XRD ของตัวอย่าง ได้ดังรูปที่ 3.111



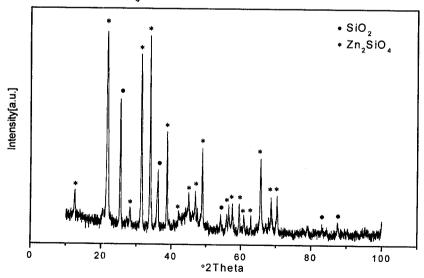
รูปที่ 3.111 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์ อัตราส่วน 4:1 เผาใน บรรยากาศของในโตรเจนและอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม ${
m GeO}_2$ ในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าช ในโตรเจน ค้วยอัตราการ ใหลของ อากาศ 1L/min และ ในบรรยากาศของอากาศที่ใหล่ผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ค้วยอัตราการ ใหลของ อากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ โครงสร้าง XRD ของตัวอย่าง ใค้คังรูป ที่ 3.112



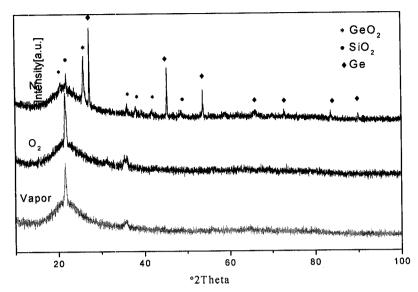
รูปที่ 3.112 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสม GeO, อัตราส่วน 5:1 เผาใน บรรยากาศของในโตรเจนและอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำตัวอย่างที่เครียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ในอัตราส่วน 2:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำ กลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ โครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.113



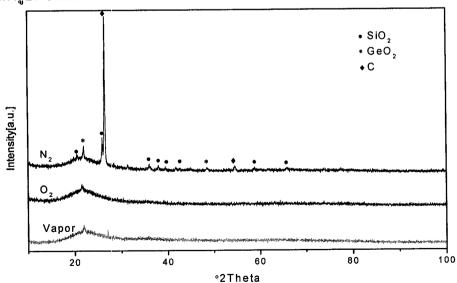
รูปที่ 3.113 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาและ ZnO อัตราส่วน 2:1:1 เผา ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น

เมื่อนำวัสดุตัวอย่างที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลา และ ${
m GeO}_2$ ใน อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศที่ต่างๆกัน แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและ โครงสร้าง XRD ของตัวอย่างได้ดังรูปที่ 3.114



รูปที่ 3.114 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมถ่านกะถาและ ${
m GeO_2}$ อัตราส่วน 5:1:1 เผา ในบรรยากาศต่าง ๆ

เมื่อนำตัวอย่างที่เตรียมได้จากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟต์ และGeO₂ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศก๊าซไนโตรเจนอัตราการ ใหล 1L/min ก๊าซออกซิเจนอัตราการไหล 1L/min และอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่น อัตราการไหล 5 L/min แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง XRD ของตัวอย่างที่เผาในบรรยากาศ ต่างๆ ได้ดังรูปที่ 3.115

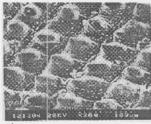


รูปที่ 3.115 แสดงกราฟ XRD ของเถ้าแกลบผสมแกรไฟท์และ ${
m GeO_2}$ อัตราส่วน 5:1:1 เผา ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และอากาศที่ไหลผ่านน้ำ

4. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดลองดังรูปที่ 3.1 เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเล้าแกลบบริสุทธิ์เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องสาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหลของ อากาศ 5 L/min เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ใปถ่ายภาพ SEM จะพบการก่อตัวของวัสดุที่มีลักษณะเป็นแท่ง เกลี่ยวยาวประมาณ 70 μm ปรากฏขึ้น แต่ละเกลี่ยวมีขนาดประมาณ 1 μm จากลักษณะดังกล่าว อาจจะนำใปใช้ในการศึกษาทางด้าน micro-machining จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ผงวัสดุ ตัวอย่างดังกล่าวเป็นผลึกของซิลิกอนไดออกไซด์(SiO₂) ดังรูปที่ 3.103 และเมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วย เทคนิค XRF จะมีองค์ประกอบของ SiO₂ 98.44%, P₂O₂ 1.199%, และCaO 0.361% ดังตารางที่3.1a และ 3.1b โดยมีเปอร์เซ็นต์อะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ O₂ Si₂ P₂ และCa เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอน(silicon-wafer substrate) ซึ่งวางถัดจากผงตัวอย่างไปถ่ายด้วย เครื่อง SEM พบว่ามีการก่อตัวของอนุภาคนาโน(nano-particle) ซึ่งมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 1 μm แต่ความต่อเนื่องของอนุภาคนาโนเจ้งมีน้อยแสดงดังรูปที่ 3.3

เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมกะลามะพร้าวในอัตราส่วน 2:1, 4:1และ5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ เป็น เวลา 3 ชั่วโมง ด้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min ใปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีการเกิดของปุ่มผลึก SiO₂ ดังรูปที่ 3.6 และ 3.8 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับรายงานการวิจัยของ Liou[Liou.2004] Bharadwajและคณะ[Bharadwaj et al. 2004] โดยปุ่มผลึก SiO₂ เกิดขึ้นระหว่างเนื้อเยื่อและชั้นด้าน นอก(epidermis) เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอน ไปถ่าย SEM พบว่ามีการสังเคราะห์วัสดุรูปร่างใหม่ เกิดขึ้นแต่การกระจายตัวไม่ต่อเนื่อง ดังรูปที่ 3.7 และ 3.9







[ที่มา Bharadwaj et al, 2004]



[ที่มา Liou, 2004]

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมกะลามะพร้าวที่ผ่านการล้างด้วยกรด HCl ในอัตราส่วน 1:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตรา1 L/min ใปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีการก่อตัวของอนุภาคนา โนเกิดขึ้นบนก้อนซิลิกอนใดออกใชด์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.5 µm การกระจายตัวของอนุภาคนาโนค่อนข้างสม่ำเสมอแสดงดังรูปที่ 3.11 และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนซึ่งได้จากการเผาเถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสมกับถ่านกะลาในอัตราส่วน 5:1 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่เงื่อนไขเดียวกัน

ไปถ่าย SEM พบว่ามีการก่อตัวของอนุภาคนา โนรูปกล้ายกับก้อนหรือแท่งสี่เหลี่ยมขนาดความกว้าง และความยาวน้อยกว่า 1 μm มีการกระจายเรียงตัวเป็นแนวตั้งรูปที่ 3.13

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นเข้าสู่เตาท่อ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ค้วยอัตราการใหลของอากาศ 5 L/min ไปถ่ายค้วย SEM พบว่ามีแผ่นของวัสคุจัคเรียงในลักษณะทับ ซ้อนกันเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างไปจากลักษณะเดิมดังรูป 3.14 และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนไปถ่าย ค้วย SEMพบว่ามีการก่อตัวของอนุภาคนาโนเกิดขึ้นตามแนวร่องของแผ่นซิลิกอน แต่การกระจาย ตัวไม่สม่ำเสมอดังรูป 3.15 และ3.16

เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมแกรไฟท์ในอัตราส่วน 2:1และ4:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการใหล 1 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM ดังรูป 3.17 และ3.21 พบว่ามีวัสดุประกอบรูปแบบใหม่ เกิดขึ้น แต่ไม่พบวัสดุโครงสร้างนาโน แต่เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนไปถ่าย SEM พบอนุภาคนาโนเกิดขึ้นตามแนวร่องของแผ่นซิลิกอน บางอนุภาคมีลักษณะเป็นทรงกลม บางอนุภาคเป็นทรงกลมซ้อนอยู่บนก้อนสี่เหลี่ยมแสดงดังรูปที่ 3.18, 3.19, 3.20 และ 3.22 โดยอนุภาคนาโนมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า หนึ่งไมโครเมตร

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO_2 ในอัตราส่วน 5:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นค้วยอัตราการใหล 5 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และวัสคุที่เผาในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ค้วยอัตราการใหล 1 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายค้วย SEM คังรูป 3.30 และ3.31 พบว่ามีวัสคุประกอบรูปแบบใหม่ เกิดขึ้น แต่ไม่พบวัสคุโครงสร้างนาโน แต่จะพบอนุภาคเกิดที่บริเวณแผ่นซิลิกอนคังรูป 3.32

เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสมถ่านกะลาและ ZnO ในอัตราส่วน 2:1:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นด้วยอัตราการใหล 5 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และวัสดุที่เผาในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วย อัตราการใหล 1 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีวัสดุประกอบรูปแบบใหม่ เกิดขึ้น ดังรูป 3.33 และ 3.34 วัสดุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับจะมีการหลอมรวมตัวกัน หากใช้เวลา มากกว่านี้อาจจะมีการก่อเกิดวัสดุโครงสร้างนาโน และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนจากการเผาใน บรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำจะพบอนุภาดโครงสร้างนาโนเกิดที่บริเวณแผ่นซิลิกอนดังรูปที่ 3.35 มีการกระจายตัวของอนุภาคนาโนอย่างสม่ำเสมอจำนวนมาก โดยที่ขนาดของอนุภาคน้อยกว่า 0.5 µm

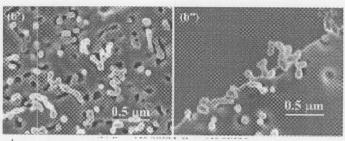
เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ ของก๊าซออกซิเจนด้วยอัตราการใหล 1 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีวัสดุ โครงสร้างนาโนก่อเกิดขึ้นเป็นลักษณะของ nanowire 1 เส้น มีความยาวหลายร้อยไมโครเมตร ใน บางบริเวณพบว่ามือนุภาคเกิดขึ้นบนวัสดุก้อนใหญ่ดังรูปที่ 3.4(a-b) และเมื่อนำฐานรองแผ่น ซิลิกอนไปถ่าย SEM ดังรูป 3.5(a-b)จะพบอนุภาคนาโนซึ่งมีขนาดประมาณน้อยกว่า 1 µm เกิดบน ฐานรองแผ่นซิลิกอนดังกล่าว

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO₂อัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของกาซออกซิเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อด้วยอัตราการใหล 1 L/min เป็น เวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีวัสคุรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากลักษณะเดิมดังรูปที่ 3.25(a-b) และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างที่เตรียมจากการเผาเถ้าแกลบและ GeO₂อัตราส่วน 10:1 ในบรรยากาศและอุณหภูมิเดิมไปถ่าย SEM จะพบอนุภาดนาโนกระจายอย่าง สม่ำเสมอ มีขนาดประมาณน้อยกว่า 1 μm เกิดบนแผ่นซิลิกอนดังรูปที่ 3.26

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO₂อัตราส่วน 10:1 เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจนด้วยอัตราการใหล 1 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีการก่อเกิดวัสคุโครงสร้างนาโนขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้าย nanowires ยาวหลาย ร้อยไมโครเมตรเกิดขึ้นหลายเส้นดังรูป 3.27 และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนไปถ่ายภาพ SEM ดัง รูป 3.28 และ3.29 จะพบอนุภาคนาโนเกิดขึ้นเป็นกระจุกมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆการกระจายตัวไม่ ต่อเนื่องกัน

เมื่อนำวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ผสม GeO2และ แกรไฟท์ อัตราส่วน 5:1:1 เผาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศของอากาศที่ใหลผ่านน้ำกลั่นด้วยอัตราการไหล 5 L/min เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่ายด้วย SEM พบว่ามีวัสคุรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากลักษณะ เดิมไม่พบโครงสร้างนาโนดังรูป 3.40 และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่างไปถ่าย SEM จะพบวัสคุรูปแบบใหม่เกิดขึ้นบนฐานรองดังรูป 3.41

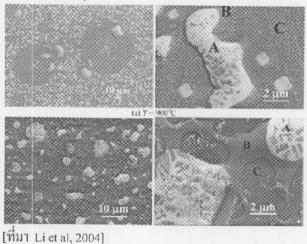
เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และแกรไฟท์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผา ในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่ไหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่าย SEM จะพบโครงสร้างนาโนมีลักษณะเป็นอนุภาคทรง กลมเรียงต่อกันคล้ายโซ่กระจายอย่างสม่ำเสมอ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมประมาณ น้อยกว่า 1 µm โครงสร้างนาโนดังกล่าวอาจเรียกว่า nanochains ดังรูป 3.42b และเมื่อนำฐานรอง แผ่นซิลิกอนที่วางด้านบนตัวอย่างไปถ่าย SEM จะพบโครงสร้างนาโนของวัสดุเกิดขึ้นหลาย รูปแบบ บางลักษณะคล้ำยกับกิ่งก้านของต้นไม้ บางลักษณะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับรายงานการ วิจัยของ Li และคณะ [Li ct al. 2004] และพบอนุภาคนาโนเป็นกลุ่มกระจุกล้อมเป็นวงกลมบน ฐานรองที่วางถัดจากตัวอย่าง



[ที่มา Li et al, 2004]

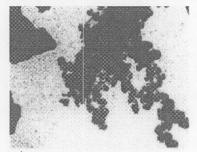
บางลักษณะคล้ายกิ่งก้านของปะการังมีความกว้างน้อยกว่า 1 µm ความยาวมากกว่า 50 µm โครงสร้างนาโนปะการังดังกล่าวอาจเรียกว่า nanocorals นอกจากนี้ยังพบ โครงสร้าง nanochains กระจายอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนแผ่นซิลิกอนดังกล่าวด้วย แสดงภาพ SEM ดังรูป ที่ 3.43(a-e)

และเมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางด้านล่างตัวอย่างที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม แกรไฟท์ ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจนที่ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการ ใหล 1 L/min ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไปถ่าย SEM จะพบโครงสร้างนา โนของอนุภาคกระจายอย่างสม่ำเสมอล้อมรอบเป็นวงกลมหลายวงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ รายงานวิจัยของ Liและคณะ[Li et al.2004]เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างนาโนของวัสดุกล้าย รูปแท่งซึ่งอาจเรียกว่า nanorods มีความกว้างน้อยกว่า 0.2 ไมโครเมตร ยาวมากกว่า 1 ใมโครเมตร อยู่ในบางบริเวณของแผ่นซิลิกอน ดังรูป 3.446

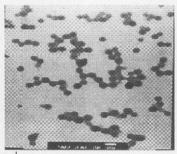


จากผลการวิเคราะห์วัสคุตัวอย่างดังกล่าวด้วย TEM ดังภาพในรูปที่ 3.64(a-b) เราพบว่าผงตัวอย่างมี การจัดเรียงตัวของอนุภาคนา ในลักษณะคล้ายก้อนทรงกลมมีความต่อเนื่องกัน โดยทรงกลมดังกล่าว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหนึ่ง ใมโครเมตร โดยในรูปที่ 3.65c และ 3.66a-b จะเห็นการเกาะ ตัวของก้อนทรงกลมดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยบางก้อนทรงกลมมีขนาดน้อยกว่า 0.15 ใมโครเมตร จากภาพในรูปที่ 3.64(a-b) และ 3.65(a-c) จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับรายงานการวิจัยของ Tepper และ Berger [Tepper and Berger. 1999] ซึ่งเป็นภาพถ่าย TEM ที่ได้จากตัวอย่างผง ซิลิกอนไดออกไซด์อสัณฐาน นอกจากนี้ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับรายงานการวิจัยของ

Liou[Liou.2004] กับ Conradtและคณะ[Conradt et al.1992] ที่ได้จากการสังเคราะห์ผงนาโน ซิลิกอนไดออกไซด์จากแกลบข้าว ดังภาพ TEM ด้านล่าง

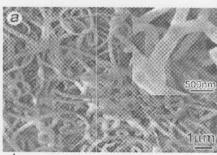


[ที่มา Conradt et al, 1992]



เพิ่มาLiou, 20041

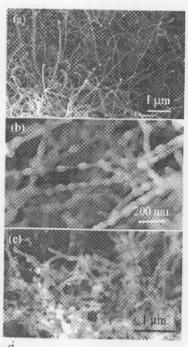
และเมื่อเรานำผงวัสดุตัวอย่างดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วย XRF จากกราฟแสดงดังรูปที่ 3.99(a-f) และ ตารางที่ 3.20(a-b) พบว่าองค์ประกอบของวัสคุประกอบด้วยธาตุ O 52.98%, Si 45.57%, Ge 0.8355%, P 0.5008% และCa 0.1094% และวัสดุดังกล่าวประกอบด้วยสารประกอบ SiO, 97.50%, GeO, 1.204%, Po, 1.147%, และCaO 0.1531% จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุ เราไม่ พบองค์ประกอบของธาตุการ์บอนในวัสคุตัวอย่างคั้งกล่าวซึ่งอาจเป็นข้อจำกัคของเครื่องมือแต่เมื่อ เรานำวัสคุตัวอย่างนี้ไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเครื่อง XRD ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.115 เราพบว่าวัสคุ ตัวอย่างที่เตรียมโดยกระบวนการและอัตราส่วนซึ่งได้กล่าวแล้วในเกื้องต้นที่นำไปเผาในบรรยากาศ ของก๊าซในโตรเจนจะปรากฏพีคของผลึ๊ก SiO_2 , GeO_2 , และ C พีคของคาร์บอนดังกล่าวน่าจะเกิด จากแกร ใฟท์ที่ใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งของวัสคุตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างที่เผาในบรรยากาศของก๊าซ และในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำไม่พบพีคของผลึกอื่นนอกจากพืดของ กอกซิเจน เราไม่พบพื่อผลึกการ์บอนของแกร์ไฟท์ พิลิกคน ไดกคก ไซด์เท่านั้น กาจจะเป็นเพราะเกิด กระบวนการทางเคมีของคาร์บอนและออกซิเจนในบรรยากาศดังกล่าว จากรายงานการวิจัยของ Lao และคณะ[http://www.physics.bc.edu]ในการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของ SiO โดยการใช้ผง GeO₂เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา โครงสร้างนาโนของ SiO₂ที่เตรียมด้วยวิธีนี้มีความคล้ายคลึงกับผลที่ เตรียมได้โดยกระบวนการของเรา แสดงผลการสังเคราะห์ของ Laoและคณะดังรูปข้างล่าง



[ที่มา http:// www.physics.bc.edu]



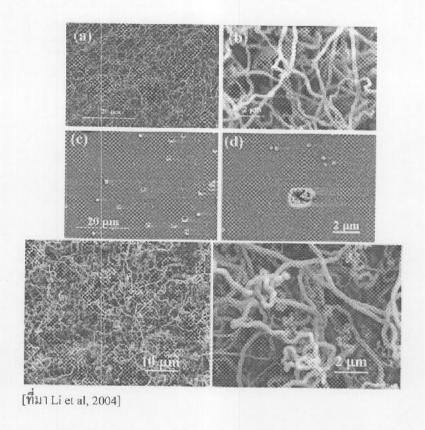
เมื่อนำวัสดุที่เตรียมจากเถ้าแกลบบริสุทธิ์ ผสม GeO₂ และถ่านกะลาที่ผ่านการล้างด้วย สารละลายกรด HCl ความเข้มข้น 1 N ในอัตราส่วน 5:1:1 เผาในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนที่ ใหลเข้าสู่เตาท่อ ด้วยอัตราการไหล 1 L/min ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ไป ถ่าย SEM จะพบโครงสร้างนาโนก่อเกิดในหลายรูปแบบ มีทั้งรูปร่างคล้ายอนุภาคนาโน รูปร่าง คล้าย nanoballs รูปร่างคล้าย nanofibers รูปร่างคล้าย nanorods มีขนาดความกว้างของแท่งนาโน น้อยกว่า 0.5 μm และบางแท่งยาวมากกว่า 10 μm นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างนาโนที่มีลักษณะ คล้ายสร้อยคอลูกปัด ซึ่งอาจเรียกว่า nano necklaces หรือ nano-particle chains โดยรูปร่างดังกล่าวมี ความคล้ายคลึงกันกับรายงานการวิจัยของ Panและคณะ[17] บางโครงสร้างมีความกว้างของขนาด อนุภาคน้อยกว่า 0.5 μm และบางเส้นยาวมากกว่า 300 μm บางตำแหน่งยังสามารถพบโครงสร้าง nanofibers อีกด้วย



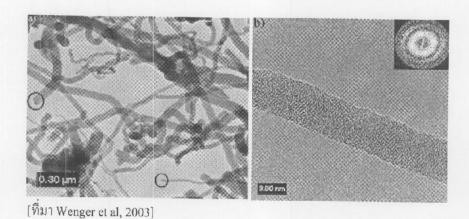
[ที่มา Pan et al, 2001]

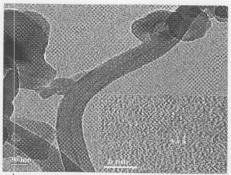
เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอนที่วางถัดจากตัวอย่างไปถ่าย SEM จะพบโครงสร้างนาโนก่อเกิดขึ้นอย่าง หลากหลาย บางโครงสร้างคล้ายคลึงกับกิ่งก้านไม้ บางโครงสร้างคล้ายกับ nanofibers และ nanowires ปะปนซับซ้อนกันอย่างมากมายสม่ำเสมอ เมื่อเพิ่มกำลังขยายของ SEM ให้มากขึ้นจะ เห็นว่า nanofibers และ nanowires ดังกล่าวเกิดมาจากการก่อตัวของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากโดยมี ขนาดน้อยกว่า0.1 µm สำหรับโครงสร้างของ nanofibers และ nanowires ที่ได้จากการสังเคราะห์มี ความคล้ายคลึงกันกับรายงานการวิจัยของ Liuaะคณะ[Li et al. 2004] ซึ่งดำเนินการสังเคราะห์ SiOxnanowires โดยการเผาส่วนผสมระหว่างผงซิงค์ออกไซด์และแกร์ไฟท์ ให้เกิดไอระเหยไปเร่ง ปฏิกิริยาบนฐานรองแผ่นซิลิกอนทำให้เกิดโครงสร้างเส้นใยนาโนขึ้น ดังภาพด้านล่าง และ

นอกจากนี้เมื่อนำฐานรองแผ่นซิลิกอน ที่วางถัดตัวอย่างท้ายสุด ไปถ่าย SEM จะพบว่ามีการกระจาย ตัวของอนุภาคเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โคยมีขนาดของอนุภาคน้อยกว่า 0.5 μm



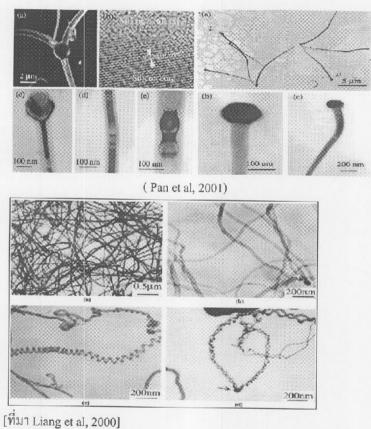
จากการวิเคราะห์วัสดุตัวอย่างที่เตรียมโดยวิธีดังกล่าวด้วยเครื่อง TEM เราพบว่า SiO_xnanowires ที่ เตรียมจากรายงานการวิจัยของ Wengerและกณะ[Wenger et al.2003] กับ Teoและคณะ[Teo et al.2003] มีลักษณะคล้ายคลึงกับ nanowires ที่เราเตรียมได้ รายงานการวิจัยทั้งสองคณะที่กล่าวถึง แสดงภาพ TEM ดังรูปด้านล่าง

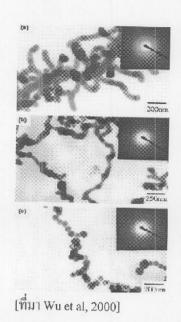


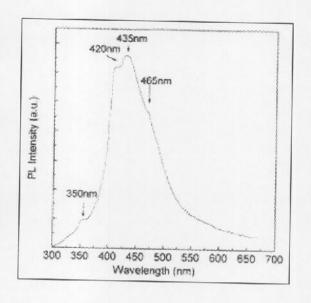


[ที่มา Tco et al, 2003]

นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกันกับการเตรียมโครงสร้างนาโน SiO ของ Panuaะคณะ[Pan et al. 2001] กับ Liangและคณะ[Liang et al. 2007] รวมทั้ง Wu!เละคณะ[Wu et al. 2000] อีกด้วย จาก รายงานการวิจัยของ Wullaะคณะยังแสดงแถบสเปรคตรัม photoluminescence nanowires ซึ่งปลดปล่อยแสงสีฟ้าความยาวคลื่น 435 nm แสดงคังภาพถ่าย TEM ด้านล่าง







จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของวัสดุที่เตรียมได้โดยเครื่อง XRF แสดงผลการวิเคราะห์ดังกราฟ ในรูปที่ 3.99(a-f) และข้อมูลในตารางที่ 3.20(a-b) เราพบว่าวัสดุตัวอย่างมืองค์ประกอบของชาตุ O 52.98%, Si 45.57%, Ge 0.8355%, P 0.5008% และ Ca 0.1094% ในรูปของสารประกอบจะ ประกอบด้วย SiO₂ 97.50%, GeO₂ 1.204%,P₂O₃ 1.147% และ CaO 0.1531% จากข้อมูลดังกล่าวไม่ พบองค์ประกอบของคาร์บอนในวัสดุดังกล่าว อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของเครื่องมือ หรือ กระบวนการทางเคมีที่อาจกำจัดคาร์บอนหมดไป เราได้นำวัสดุตัวอย่างดังกล่าวไปตรวจสอบด้วย เครื่อง XRD จะพบพีลของผลึก SiO₂, GeO₂, และ Ge ในวัสดุตัวอย่างที่ได้จากการเผาในบรรยากาศของ ก๊าซออกซิเจน แต่จะพบเฉพาะพีลของ SiO₂ เท่านั้นจากวัสดุตัวอย่างที่เผาในบรรยากาศของ ก๊าซออกซิเจน และการเผาในบรรยากาศของอากาศที่ไหลผ่านน้ำกลั่น ข้อมูลจาก XRD เราจะไม่ พบว่ามีพีลของการ์บอน อาจจะเนื่องมาจากว่าวัสดุดังกล่าวไม่มีการ์บอนเป็นองค์ประกอบ หรือ

จากผลการถ่ายภาพพื้นผิวของวัสคุตัวอย่างด้วยกล้อง stereo microscope ซึ่งมีกำลังขยาย ประมาณ 2,000 เท่าจะเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูพื้นผิวของวัสคุตัวอย่างที่เตรียมได้ว่ามีแนวโน้ม โครงสร้างทาง microstructure เป็นอย่างไรเพื่อจะได้นำไปสู่การศึกษาโครงสร้างทาง nanostructure ต่อไป ผลการศึกษาด้วยกล้อง stereo microscope แสดงภาพได้ดังรูปที่ 3.76(a-b), 3.77(a-e), 3.78(a-b), และ3.79(a-e) จากภาพเราจะสังเกต โครงสร้างลักษณะของเส้น fibers, wires, อนุภาค, ทรงกลม และ รูปแท่ง (particles, spheres, rods) ปรากฏให้เห็นในภาพดังกล่าว

คาร์บอนมีโครงสร้างรูปอสัณฐานอยู่ในองค์ประกอบคังกล่าว

จากผลการทดลอง เราได้ทำการทดลองตรวจสอบขึ้นขั้นการเตรียมวัสดุโครงสร้างนาโน จากเถ้าแกลบ พบว่าการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนหลายๆรูปแบบยังสามารถเตรียมได้จาก กระบวนการและวีซีการเดิม

โครงสร้างนาโน หลายๆรูปแบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานต่างๆหลายๆ ด้าน[Liang et al, 2000] เช่น nanowires ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ทาง mesoscopical physics บางอย่างใช้เป็นหัววัด(probe) สำหรับเครื่อง field scanning optical microscopy, light emitting diode(LEDs), ใคโอดชนิดอื่นๆ และ field effect transistors(FETs)

5. สรุปผลการวิจัย

จากผลการทคลองและการอภิปรายผล เราสามารถสรุปผลการคำเนินการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

- 1. การสังเคราะห์อนุภาคนาโนจากเถ้าแกลบ เช่น รูปทรงกลม สี่เหลี่ยม สามารถเตรียมได้ จากการเผาเถ้าแกลบในบรรยากาศของก๊าซออกซิเจนดังรูปที่ 3.3และ3.5(a-b) สามารถเตรียมได้จาก การเผาเถ้าแกลบผสมถ่านกะลาสัดส่วนต่างๆเผาในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนดังรูปที่ 3.11-3.15 และสามารถเตรียมโครงสร้างนาโนรูปทรงกลมซ้อนทับบนสี่เหลี่ยมได้จากการเผาเถ้าแกลบผสม แกรไฟท์สัดส่วนต่างในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนดังรูปที่ 3.18, 3.20, และ3.22
- 2. การสังเคราะห์วัสดุที่มีลักษณะคล้ายก้อน nano-porous และมีการกระจายตัวของอนุภาค นาโนอย่างสม่ำเสมอบนฐานรองแผ่นซิลิกอนดังรูปที่ 3.33-3.35 สามารถเตรียมได้จากการเผาเถ้า แกลบผสมถ่านกะลา และ ZnO ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน และบรรยากาศของอากาศที่ใหล ผ่านน้ำกลั่น
- 3. การสังเคราะห์วัสคุโครงสร้างนาโน เช่น nanofiber, nanowires, nanoballs, nanonecklaces, และ nanorods สามารถเตรียมได้จากการเผาเถ้าแกลบ ผสมถ่านกะลา และ GeO₂ ในบรรยากาศของก๊าซในโตรเจน คังรูปที่ 3.37(a-k), รูปที่ 3.38(a-e) และการกระจายตัวของอนุภาค อย่างต่อเนื่องคังรูปที่ 3.39(a-b) โครงสร้างนาโน เช่น nanosphere-chain, nanocoral และ nanotrees สามารถเตรียมได้จากการเผาเถ้าแกลบผสมกับแกรไฟท์และ GeO₂ ในบรรยากาศของก๊าซ ในโตรเจนแสดงคังภาพในรูปที่ 3.42-3.46

จากผลการทคลองคังกล่าวสรุปได้ว่าเราสามารถเตรียมวัสคุโครงสร้างนาโนได้จากการเผา เถ้าแกลบตามกระบวนการและเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในข้างต้น โคยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย

เนื่องจากการดำเนินการวิจัยทางด้าน nanoscience nanomaterials หรือ nanotechnology ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศ ไทย การดำเนินการวิจัยดังกล่าวจึงถือเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ให้กับวงการวิชาการ ทฎษฎีที่จะนำมาใช้อธิบายปรากฎต่างๆ ค่อนข้างใหม่ มีความ ยุ่งยากและลึกซึ้ง ต้องอาศัยความอดทน และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย และเนื่องจากเวลา อันจำกัด ตลอดจนระดับความรู้ของผู้ดำเนินการวิจัย และข้อจำกัดของเครื่องมือ ดังนั้นในส่วนของ การอภิปรายผลจึงยังคงอภิปรายและสรุปผลได้เฉพาะในส่วนที่ปรากฎให้เห็นจากการทดลอง เท่านั้น อย่างไรก็ตามจากองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแนว ทางการพัฒนาการวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยประยุกต์ในโอกาสต่อไป

บรรณานุกรม

- Lee, J-G., and Cutler, I. B.1975. "Formation of Silicon Carbide from Rice Hulls".

 Ceramics Bulletin, 54 (2): 195-198.
- Amick, J. A.1982. "Purification of Rice Hulls as a Source of Solar Grade Silicon for Solar Cells". Journal of Electrochemical Society, 29(4): 864-866.
- Hunt, L.P. et al. 1984. "Rice Hulls as a Raw Materials for Producing Silicon".

 Journal of Electrochemical Society, 131(7): 1683-1686.
- Mishra P. et al. 1985. "Production and Purification of Silicon by Calcium Reduction of Rice-Husk White Ash". Journal of Materials Science, 20: 4387-4391.
- Liou, T-H. et al. 1996. "Pyrolysis Kinetics of Acid-Leached Rice Husk". Industry Engineer Chemical Resource 60(10): 568-573.
- Kalapathy, U. et al. 2000. "Production and Properties of Flexible Sodium Silicate Films from Rice Hull Ash Silica", Bioresearches Technology, 72: 99-106.
- Chandrasekhar, S. et al. 2003. "Review Processing, Properties and Applications of Reactive Silica from Rice Husk an Overview", Journal of Materials Science, 38: 3159-3168.
- Patel, M. et al. 1987. "Effect of Thermal and Chemical Treatments on Carbon and Silica Contents in Rice Husk". Journal of Materials Science, 22: 2457-2464.
- Chakraverty, A. et al. 1988. "Investigation of Combustion of Raw and Acid-Leached Rice Husk for Production of Pure Amorphous White Silica", Journal of Materials Science, 23: 21-24.
- Real, C. et al. 1996. "Preparation of Silica from Rice Husks". Journal of American Ceramics Society, 79(8): 2012-2016.
- Conradt, R. et al. 1992. "Nano-structured Silica from Rice Husk". Journal of Non-Crystalline Solid, 145: 75-79.
- Li, S-H. et al. 2004. "Carbon-Assisted Growth of SiO_x Nanowires". Journal of Physical Chemistry, B108: 17032-17041.
- Li, Y.H. et al. 1999. "Intense Green-Yellow Luminescence from Nanostructured SiO₂ With Codoping of Dy³⁺ and Al³⁺". Nano Structured Materials, 11(3): 307-310.

- Meng, G.W. et al 1998. "Microstructural Characterization of Amorphous SiO₂
 Wrapped β-SiC Nanowhiskers". Nano Structured Materials, 10(4): 601-606.
- Meng, G.W. et al 1999. "Synthesis of B-SiC Nanowires with SiO₂ Wrappers".

 Nano Structured Materials, 12: 1003-1006.
- Tjong, S.C., and Chen, H. 2004. "Nanocrytalline Materials and Coatings". Materials Science Engineering, R45: 1-88.
- Pan, Z.W. et al. 2001. "Temperature-Controlled Growth of Silicon-Based

 Nanostructures by Thermal Evaporation of SiO Powders". Journal of Physical

 Chemistry B 105: 2507-2514.
- Zhang, H-F. et al. 2003. "Synthesis, characterization, and manipulation of Helical SiO, nanospring". Nano Letters, 3(5): 577-580.
- Pukird, S. et al. 2005. "Synthesis of SiO_x Nanowires and Nanorods by Carbon-Assisted, 31th Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Ratchasima, Thailand.
- Liou, T-H. 2004. "Preparation and Characterization of Nano-Structured Silica from Rice Husk". Materials Science and Engineering, A364: 313-323.
- Bharadwaj, A. et al. 2004 "Pyrolysis of Rice Husk", Current Science. 87(7): 981-986.
- Tepper, T., and Berger, S. 1999. "Correlation between Microstructure, Particle Size,
 Dielectric Constant, and Electrical Resistivity of Nano-Size Amorphous SiO₂
 Powder". Nano Structured Materials, 11(8): 1081-1089.
- http://www.physics.bc.edu/
- Wenger, K.S. et al. 2003. "Direct Synthesis of Amorphous Silicon Dioxide Nanowires and Helical Self-Assembled Nanostructures Derived Therefore". Journal of Materials Chemistry, 13: 3058-3061.
- Teo, B.K. et al.2003. "Silicon-Silica Nanowires, Nanotubes, and Biaxial Nanowires: Inside, Outside, and Side-by-Side Growth of Silicon versus Silica on Zeolite". Inorganic Chemistry, 42: 6723-6728.

Liang, C.H. et al. 2007. "Different Morphology of Silica Nanowires". Journal of Non-Crystalline Solid, 227: 63-67.

Wu, X.C. et al. 2000. "Synthesized Amorphous Silica Nanowires Through the Carbothermal Reduction Process". Chemical Physics Letters, 336: 53-56.

ภาคผนวก

บทความสำหรับการเผยแพร่งานวิจัย

Synthesis of Nanofibers and Nanowires from Rice Husk Ash

Supakorn Pukird^{1*}, Pichet Limsuwan², Udom Tipparach¹ Supon Samran¹, Pattanasuk Chamninok¹ and Lee Chow³

Department of Physics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, 34190, Thailand

²Department of Physics, Faculty of Science, King Mongkut University of Technology, Thailand

³Department of Physics, University of Central Florida, Orlando, Fl, 32816 USA.

Abstract

Nanofibers and nanowires were synthesized by thermal evaporation of rice husk ash, coconut shell charcoal and GeO_2 with the ratio of 5:1:1 by weight heated at temperature of 1,200 0 C in atmosphere of nitrogen for 3 hours. The diameter of nanofibers and nanowires vary from 50 nm to 200 nm and length of several micrometers. The scanning electron microscope, transmission electron microscope, X-rays diffraction and wavelength dispersive X-rays fluorescence instrument are used to characterize the nanofibers and nanowires.

Keywords: Rice husk ash, nanofibers, nanowires

Introduction

Rice is a major crop grown in Thailand. After rice grain milling, rice husks remain as a waste material. Many peoples have tried to use these agricultural wastes to produce useful materials such as silica, silicon carbide, silicon nitride or silicon for solar cells[1-3]. Rice husk is one of the largest readily available but most unutilized biomass resources and has long been an idea fuel for electricity generation. Pure amorphous white silica was obtained from complete combustion of acid—treated rice husks. The amorphous silica is a primary source of pure silicon, which is widely used in manufacturing photovoltaic or solar cells for power generation[2-4]. Silica is a group IV metal oxide, which has good abrasion

resistance, electrical insulator and high thermal stability. It is insoluble in all acids except for hydrogen fluoride (HF). The electrical property of silicon from rice husk ash are very sensitive to the presence of impurities, its electrical behavior is based on its inherent electronic structure[5-6]. Silicon nanowires have attacted much attention in mesoscopic research and device applications as well as in fundamental research because of their highly interesting optical and electrical properties[7]. Silica from rice husk ash is widely used as ceramic materials both a precursor of other ceramic products and silicon materials such as silicon wafers[8-9]. There are several researches on the preparation of silica from rice husk[1-6,8-9]. Conradt et al.[10] found that the particle size distribution of fumed silica could be obtained by burning rice husk at temperature of 600 °C in atmosphere of air, oxygen, or steam. Real et al.[3] revealed that a homogeneous size distribution of nanometric silica particle could be prepared by heating rice husk at temperature of 873-1073 K in atmosphere of oxygen. Liou[11] reported that uniformly sized ultrafine silica powder can be obtained by nonisothermal decomposition of rice husk in an oxidizing atmosphere. The characterization of silica prepared by heating the rice husk at various heating rate. The results was observed that the average pore diameter was 5.4 nm, and the average particle size was 60 nm. Silicon dioxide or silicon oxide nanostructures such as nanowires could be synthesized in many processes from silicon dioxide or silicon oxide source. Pan et al.[12] reported that silicon-based nanostructures with different morphologies, sizes, compositions, and microstructures were grown on Si wafers by thermal evaporation of SiO powder at 1350 0 C for 5 hours under 300 Torr of a flowing gas mixture of 5% H_{2} -Ar at a flow rate of 50 sccm. Dikin et al. [13] revealed that amorphous SiO₂ nanowires could be prepared via a vapor-liquid-solid process using moltenGa as catalyst and a silicon wafer as the Si source. Highly aligned SiO, nanowires with diameters from 50 to 100 nm and lengths from 10 to 50 micrometers were obtained in high yield after a 5 hours growth. Saulig-Wenger et al. [14] reported that amorphous silicon dioxide nanowires could be synthesized by heating silicon powder and graphite at 1200°C under a mixture of Ar/O₂(99.2/0.8 mol%) for 30 min. Amorphous silica nanowires with lengths up to 500 micrometers and diameter in range 10-300 nm will be observed. Li et al. [15] found that SiO, nanowires could be obtained by solid-liquid-solid (SLS) process of ZnO powder and graphite powder heated at 900 to 1100 °C. The resulting nanowires have a Si-to-O ratio of 1:1.63 and a diameter of 50-300 nm. And the diameters of the nanowires increased with growth time.

In the present work, we studied on synthesis of nanofibers and nanowires by heating rice husk ash, coconut shell charcoal and GeO_2 in atmosphere of nitrogen, In addition, the rice husk and coconut shell charcoal were treated with acid leaching to remove impurities from the materials source. The physical of materials sources and the specimens on the silicon substrates were examined by several techniques such as stereo microscope, scanning electron microscope (SEM), tunneling electron microscope (TEM), X-rays fluorescence (XRF), and X-rays diffraction (XRD) with appropriate manners.

Experimental

The rice husks, which used in the study as a byproduct from a rice mill and were washed with tap water to remove all adhering soil and dirt. They were dried in the sun. The dried husks were then washed with distilled water and dried again in oven with temperature of 60 °C. The dried husks were submitted of chemical treatment. The rice husks and acid solution 1 molar of HCl were mixed in a glass beaker placed on hot plate with temperature around 90 °C for 1 hr. The solution was filtered and the rice husks were washed with distilled water several times until acid free. The acid-leached rice husks were dried in oven with temperature of 60 °C. They were heated at 600 °C for 1 hr. The coconut shell was cleaned by tap water and distilled water several times and dried in oven with temperature of 60 °C. The cleaning coconut shell was burned at 400 °C for being charcoal. The coconut shell charcoal was ground to be powder and put in a glass beaker. The 1 molar of HCl was filled and soaked for 1 hr. The solution was filtered and the charcoal powder was washed with distilled water several times until acid free.

The materials sources consist of the mixture of cleaning rice husk ask, coconut shell charcoal or graphite(99.99%, Alfa Aesar) and GeO₂ with ratio of 5:1:1 by weight. The materials sources and silicon substrates were put in a quartz tube furnace, heated at temperature of 1200 °C for 3 hours under atmosphere of nitrogen with flow rate at 1 L/min. When the temperatures reached the setting points, the switch was turned off to cool down room temperature naturally. The materials sources and the specimens on the silicon substrates were examined by several techniques such as stereo microscope, scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-rays fluorescence (XRF), and X-rays diffraction (XRD) with appropriate manners. The figures 1-7 and table 1-2 showed the results of products which prepared from mixture rice husk ash, coconut shell charcoal and GeO₂ with ratio of 5:1:1. The figures 8-12

showed the results of products which prepared from mixture rice husk ash, graphite and GeO_2 with ratio of 5:1:1.

Results and discussion

The products formed could simply observing clearly different in color with the naked eye. The morphology of the synthesized nanomaterials can be characterized. Figure 1 shows the stereo microscope image of the wires-like structure formed on silicon substrate (a) placed on materials source (b) placed next materials source. These pictures are expansion around 2000 times. They show clearly surface of sample on the substrate. Which to be used pre-checking for next study.

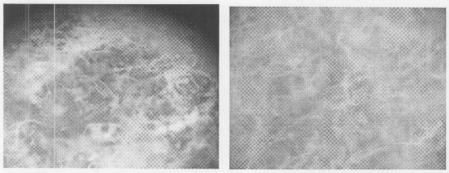


Figure 1. Stereo microscope image of the nanomaterials formed on silicon substrate (a) placed on materials source (b) placed next materials source

After pre-checking, we took the materials source and the specimens on silicon substrate to next examination. Figure 2 shows the SEM image of the nanofibers structures synthesized from upper side of materials source in (a) and the chainlike or necklace-like structures formed between inter layer of materials source in (b-d)

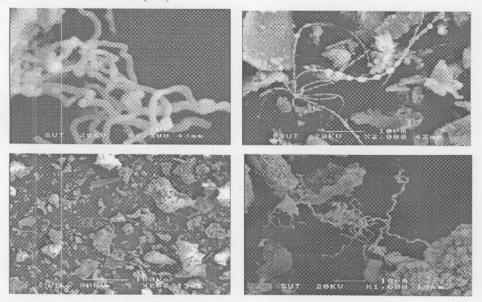


Figure 2. SEM image of the nanomaterials formed in materials source (a) upper sample (b-d) inter layer of sample.

Figure 3 shows the SEM image of the nanofibers and nanowires structures synthesized on silicon substrates which placed (a) on sample (b-c) next sample and (d) the expansion of image (c). We can observed the complex of numerous nanofibers and nanowires. The length of nanowires is more several hundred micrometers. When we expanded SEM image, the surface of fibers and wires will be appeared consist of many nanoparticles.

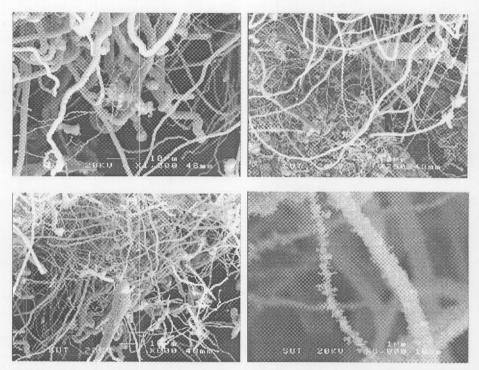
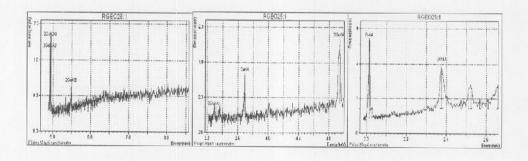


Figure 3. SEM image of the nanomaterials formed on silicon substrates which placed

(a) on sample (b-c) next sample and (d) the expansion of image (c).

Figure 4 shows the graphic peak of XRF of materials source which synthesized nanostructures in figure 2. We can observe peak of O, Si, Ge, P and Ca which is consisted of nanostructures materials in this figure. From table 1 and 2 show the elements and compounds consisted of sample. They show that the compound of SiO₂, GeO₂, P₂O₅ and CaO are still in nanostructures materials after synthesizing.



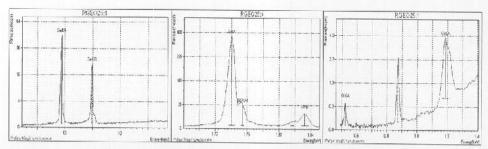


Figure 4. XRF peak of the materials source of figure 2.

Table 1: The element consisted of materials source.

Elen	nent Conc.	Element Conc.
	(%)	(%)
0	52.98	P 0.5008
Si	45.57	Ca 0.1094
Ge	0.8355	Cs <<

Table 2: The compound consisted of materials source.

Compo	und Conc.	Absolute	Compo	und Conc.	Absolute
	(%)	Error (%)		(%)	Error (%)
SiO_2	97.50	0.2	CaO	0.1531	0.006
${\rm GeO}_2$	1.204	0.01	Cs	<<	
P_2O_5	1.147	0.01			

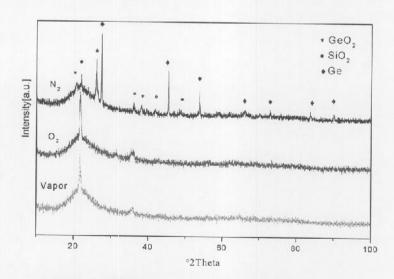


Figure 5: XRD curved of materials source.

We also worked the X-rays diffraction for checking the structure of materials source. Figure 5 show XRD patterns of materials source which heated at 1200° C in different atmosphere such as N_2 , O_2 , and in one atmosphere of air saturated with water vapor (vapor). XRD patterns showed all materials source were crystalline structure. The materials source which heated in atmosphere of N_2 consisted of GeO_2 , SiO_2 , and Ge peak. But two materials source which heated in atmosphere of O_2 , and in one atmosphere of air saturated with water vapor (vapor) consisted of SiO_2 peak and small GeO_2 peak. We used transmission electron microscope for observed the nanostructure of materials source. In figure GeO_2 , TEM image showed many particles consisted around wires. We can observed the expansion of this image GeO_2 . The expansion of image reveal the diameter of each particle is around 20 nm.

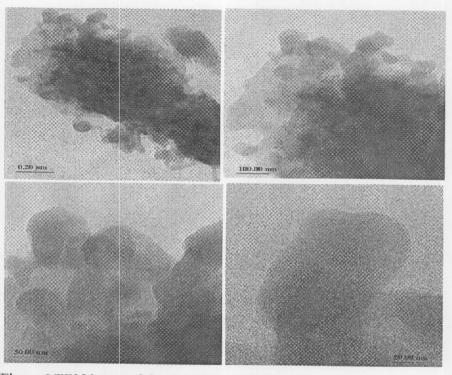


Figure 6 TEM image of the materials source.

Figure 7 show the TEM image of the products formed on silicon substrate which synthesized nanowires structure show in figure 3(b). The magnification TEM image showed the particle consisted on tip of nanowires. In the details, we can also observe many sphere-like particles consisted of wires.

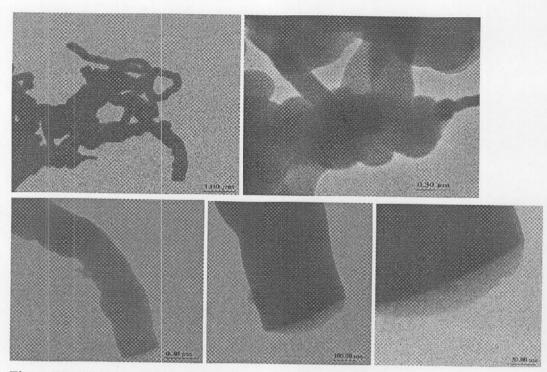


Figure 7 TEM image of the products formed on silicon substrate.

For comparison the experimental results, we used graphite replace to coconut shell charcoal. We would like again to pre-checking by stereo microscope before take to another instruments. Figure 8 shows the stereo microscope image of the wires-like and rods-like structure formed on silicon substrate (a) placed on materials source (b) placed next materials source. These pictures are expansion around 2000 times. They show clearly surface of sample on the substrates.

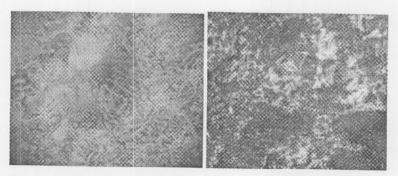


Figure 8: The stereo image of products formed on silicon substrates.

Figure 9: The SEM image of products formed on (a-b) materials source (c) silicon substrate placed on materials source (d) silicon substrate placed lower materials source and (e) silicon

substrate placed next materials source. These images show the nanostructures of products.

Nanosphere-chainlike showed in (a) and (c), the diameter of sphere was around 0.5 micrometer.

In figure (b) showed the image nanocoral-like, and we could observed some nanorods and nanoparticles in figure (d-e).

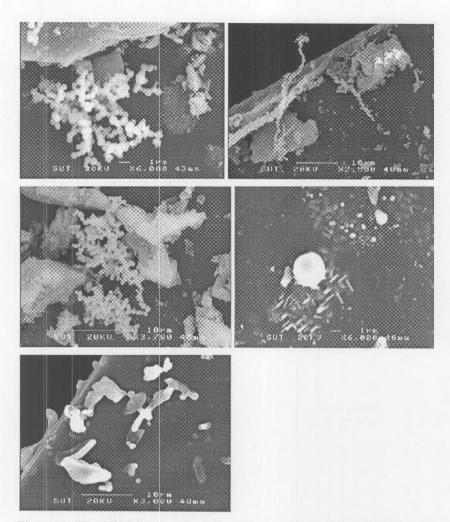


Figure 9: The SEM image of products formed on (a-b) materials source (c-e) silicon substrate.

Figure 10 shows the graphic peak of XRF of materials source which synthesized nanostructures in figure 9. The materials source prepared from mixture rice husk ash, graphite and GeO₂ with ratio of 5:1:1 heated at 1200 °C in atmosphere of nitrogen for 3 hours. We can observe peak of O, Si, Ge, P and Ca which is consisted of nanostructures materials in this figure. From table 3 and 4 show the elements and compounds consisted of sample. They show that the compound of SiO₂, GeO₂, P₂O₅ and CaO are still in nanostructures materials after synthesizing.

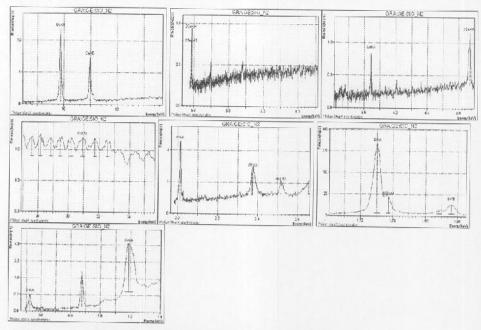


Figure 10. XRF peak of the materials source of figure 9.

Table 3: The element consisted of materials source.

Element Conc.		Element Conc			
(%)		(%)			
	0	52.84	P	0.4745	
	Si	45.33	Ca	0.1406	
	Ge	1.215	Cs	<<	

Table 4: The compound consisted of materials source.

Compou	nd Conc.	Absolute	Compound Conc.	Absolute
Name	(%)	Error (%)	Name (%)	Error (%)
SiO ₂	96.97	0.2	CaO 0.1967	0.008
${\rm GeO}_2$	1.751	0.01	Cs <<	
P_2O_5	1.087	0.01		

We also worked the X-rays diffraction for checking the structure of materials source. Figure 11 show XRD patterns of materials source which heated at $1200\,^{\circ}$ C in different atmosphere such as N_2 , O_2 , and in one atmosphere of air saturated with water vapor (vapor). XRD patterns showed all materials source were crystalline structure. The materials source which heated in atmosphere of N_2 consisted of SiO_2 , GeO_2 and C peak. But the other two materials source which heated in atmosphere of O_2 , and in one atmosphere of air saturated with water vapor (vapor) consisted of O_2 peak and small O_2 peak. We used tunneling electron microscope for observed the

nanostructure of materials source. In figure 9(a), TEM image showed many spheres consisted of the chain-like. We can observed the expansion of this image 9(b-d). The expansion of image reveal the diameter of some sphere are around 0.3 micrometer.

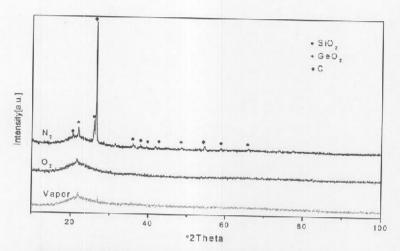


Figure 11: XRD curved of materials source.

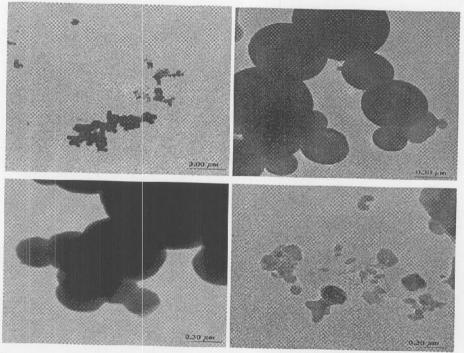


Figure 12: TEM image of the products formed on materials source.

Conclusion

In summary, the formation of the nanofibers and nanowires can be synthesized by heating mixture of rice husk ash, coconut shell charcoal or graphite and ${\rm GeO_2}$ at temperature of 1200 $^{0}{\rm C}$

in atmosphere of nitrogen with flowed rate of 1 L/min. The structures of these products have been characterized by stereo microscope, scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-rays fluorescence (XRF), and X-rays diffraction (XRD) with appropriate manners. These nanostructures may be used in future applications in nanotechnology.

Acknowledgement

This work is supported by Ubon Ratchathani University. The authors thank to the National Research Council Thailand (NRCT) and the Thailand Research Fund(TRF) for financial support.

References

- [1] James A. Amick, (1982)Purification of rice hulls as a source of solar grade silicon for solar cell, J. Electrochem. Soc.,29(4) 864-866.
- [2] L.P. Hunt, J.P.Dismukes, J.A. Amick, (1984), Rice hulls as a raw materials for producing silicon, J. Electrochem. Soc. 131(7) 1683–1686.
- [3] C. Real, M.D. Aleala, J.M. Criado, (1996), Preparation of silica from rice husk, J. Am. Ceram. Soc. 79 (8). 2012 2016.
- [4] P. Mishra, A. Chakraverty, H.D. Bancrjee, (1985), Production and purification of silicon by calcium reduction of rice-husk white ash, J. Mater.Sci(20) 4387 4391.
- [5] M. Patel, A. Karera, P. Prasanna, (1987), Effect of thermal and chemical treatments on carbon and silica contents in rice husk, J. Mater. Sci. (22) 2457 2464.
- [6] A. Chakraverty, P.Mishra, H.D. Banerjee (1988), Investigation of combustion of raw and acid-leached rice husk for production of pure amorphous white silica J. Matler. Sci. (23) 21–24.
- [7] B.K. Teo, C.P. Li, X.H. Sun, N.B. Wong and S.T. Lee, (2003), Silicon-silica nanowires, nanotubes, and Biaxial nanowires: inside, outside, and side-by-side growth of silicon versus silica on zeolite, Inorg. Chem. 42, 6723-6728.
- [8] A. Oya, N. ki shimoto, S. Mashio, K. Kumakura, T.Suzuki, (1995), Structure and properties of moulded carbon derived from rice hull, J. Mater. Sci. 30, 6249 6252.
- [9] T.H.Liou, F. W. Chang, J.J. Lo (1997), Pyrolysis kinetics of acid-leached rice husk, Ind. Eng. Chem. Res.(60)568 – 573.
- [10] R. Conradt, P. Pimkhaokham and U. Leela-Adisorn, (1992), Nano-structured silica from rice husk, J. Non-Crystalline Solid 145, 75-79.

- [11] Tzong-Horng Liou, (2004), Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk, Materials Science and Engineering A364, 313-323.
- [12] L.W. Pan, Z.R. Dai, L. Xu, S.T. Lee and Z.L. Wang, (2001), Temperature-controlled growth of silicon-based Nanostructures by thermal evaporation of SiO powders, J. Phys. Chem. B105, 2507-2514.
- [13] D.A. Dikin, X. Chen, W. Ding, G. Wagner and R.S. Ruoff, (2003), Resonance vibration of amorphous SiO₂ nanowires driven by mechanical or electrical field excitation, J. Appl. Phys., 93(1), 226-230.
- [14] K. Saulig-Wenger, D. Cornu, F. Chassangneux, T. Epicier and P. Miele, (2003), Direct synthesis of amorphous silicon dioxide nanowires and helical self-assembled nanostructures derived therefrom, J. Mater. Chem. 13, 3058-3061.

ประวัตินักวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกร ภู่เกิด (Associate Professor Dr. Supakorn Pukird)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 ที่ทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลาชธานี
 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 โทร/โทรสาร 045-28838 081-2654535

การศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท วท.ม. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อวิจัย "Preparation of Silicon-dioxide from Rice-Husk." ปริญญาเอก วท.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Topic of Ph.D. thesis:

"Photoemission Study of 3d Transition Metals"

ณ สถาบัน KEK High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba, Japan การวิจัยหลังปริญญาเอก Research Scholar, Nanoscience/Nanotechnology, University of Central Florida, U.S.A. 2005.

Visiting Professor, Device Materials Research Center, Korea Research Institute of Chemical Technology, Daejon, Korea, 2008.

ประสบการณ์การทำงาน

- 1. อาจารย์และศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2527-2536)
- 2. อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2536-2540)
- 3.เลขานุการ และหัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2537)
- 4.รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2538-2540)
- 5. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2544-2548)
- 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชชานี (2545-2548)
- 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประเภทคณาจารย์ประจำ) (2547-2548)
- 7. รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2548-ปัจจุบัน)

- Certificate of Internship "Synthesis and Scanning Electron Microscopic Study of ZnO
 Nanorods and Nanoparticles" Department of Physics, University of Central Florida, USA.
 March1-April26, 2005.
- 2005 Annual Joint Symposium, Florida Society for Microscopy, Florida Chapter of AVS, and Applied Surface Analysis 2005.
 March13-17,2005, University of Central Florida, USA.
- 10. ศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศอังกฤษ และประเทศสกอตแลนด์ (2548)

ผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์เผยแพร่

- Atomic and electronic stuctures of Si(113)1x1-Sb surface: core-level shifts and surface states.
 K.S. An, C.C. Hwang, Y.K. Kim, E.S. Cho, C.-Y. Park, S. Pukird, A. Kakizaki, T. Ohuda, T. Kinoshita, Surface Science 513 (2002) 49-56.
- 2. Re-investigation of electronic structure and ferromagnetism of non-reconstructed Cr (001) 1x1 surface. N.Nakajima, S. Pukird, W.Suraban, T.Saibtoh, A.Kakizaki, Surface Review and Letters, Vol.9, No.2 (2002) 861-864.
- 3. แสงซินโครตรอน, **ศุภกร ภู่เกิด**, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม 2542, 43-54
- 4. Photoemission Spectroscopy, **ศุภกร ภู่เกิด**, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันราช ภัฏอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ), 16-18 สิงหาคม 2545, 25-33.
- Physical Properties of Silica from Mixture of Rice Husk and Carbon from Coconut Shell.
 Pukird, K.Tumboon 28th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. 2002.
- 6. Electronic Structure and Magnetism of Cr(001) Surface Investigated by Photoemission Spectroscopy, H. Nakajima, S. Pukird, W. Suraban, T. Saito and A. Kakizaki28th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. 2002.
- 7. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบ, **ศุภกร ภู่เกิด** และ อรทัย ทุมทัน, สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 177 ประจำเคือนพฤษภาคม, 2546.
- 8. การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์จากแกลบข้าว, **ศุภกร ภู่เกิด** และ ยุภาพักต์ นีระพจน์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ), 18-20 สิงหาคม 2546.

- 9. Superconductivity of Yba₂Cu₃O₇/PrBa₂(Cu_{1-x}M_x)₃O₇ multilayered thin films, M=Al and Ga, U. Tipparach, S. Pukird, Tar-Pin Chen, that John L. Wagner, 29th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. KhonKan University, Khonkan, Thailand. 2003.
- 10. Electrical resistivity of ceramics prepared from rice husks ash, S. Pukird, K. Hirunnawakun, U. Tipparach. 29th Congress on Science and Technology of Thailand. KhonKan University, Khonkan, Thailand. 2003.
- 11. Structure and Electrical resistivity of PrBa₂(Cu_{0.80}Ga_{0.20})₃O_{7-δ}, U. Tipparach, S. Pukird, L.Trakulrum, S. Kulna, and T-P. Chen, 30th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 2004.
- Surface Energy Bands of p(1x1)Cr(100) and p(1x1)O/Cr(100), H. Nakajima,
 Pukird, A. Kakizaki, and T. Ishii , J. Elect. Spectrosc. And Relat. Phenom.,144-147,
 (2005) 409-412
- 13. สมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของผ้าใหมไทยที่เคลื่อบด้วยโลหะ โดยวิธีดีซีสปัตเตอริง, **ศุภกร ภู่เกิด**, สุขอังคณา ชาหยอง, ภิยโย ปัญยารชุน, จตุพล ใกรยบุตร และ อุดม ทิพราช วารสารวิทยาศาสตร์, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราซูปถัมภ์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2548
- 14. Synthesis of SiOx nanowires and nanorods by carbon-assisted, Supakorn Pukird, Udom Tipparach and Supon Sumran 31th Congress on Science and Technology of Thailand. Suranaree University, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2005.
- 15. Fabrication and characterizations of Fe:Ni nanoparticles for carbon nanotubes growth,.
 Tippawan Saipin, Udom Tipparach, and Supakorn Pukird, Chiang Mai
 University Journal, Vol4, November 2005.
- 16. Structure and electrical resistance of SiO2 prepared from rice husk ash, Pattanasuk Chamninok, Supakorn Pukird and Sombat Suksamae, 31th Congress on Science and Technology of Thailand. Suranaree University, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2005.
- 17. วัสคุเทอร์ โมอิเล็กตริก, ศุภกร ภู่เกิด และ Bounkong Khamkhoutlavong วารสารวิทยาศาสตร์ และเทก โน โลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (ฉบับพิเศษ), 16- 18 สิงหาคม 2548.
- 18. The Electrical Properties of SiO₂ Ceramics Prepared from Rice Hush Ash, Supakron Pukird, Orathai ThumThan and Udom Tipparach, Proceeding of the First Workshop on Utilization of Rice Husk and Rice Husk Silica, September 19, 2005, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand.

- 19 The effect of Temperature on the growth of carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposit, Tippawan Saipin, Udom Tipparach and **Supakorn Pukird**, 31th Congress on Science and Technology of Thailand. Suranaree University, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2005.
- 20. วัสคุนาโน, **ศุภกร ภู่เกิด**, อุคม ทิพราช และ ทิพวรรณ สายพิณ, วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2549
- 21. Growth and Structure of Carbon Fibers with a Carbon Nanotube Core, U. Tipparach,
 T. Saipin, S. Sumran, and S. Pukird, Siam Physics Congress 2006, Frontier Research in
 Physics and Key Technologies for Development, March 23-25, 2006, Chonburi, Thailand.
- 22. สมบัติของวัสคุที่เตรียมจากเถ้าแกลบและถ่านกะลามะพร้าว, **ศุภกร ภู่เกิด**, สุคารัตน์ ศิลปศร, อุคม ทิพราช และฉวีวรรณ ชัยวัฒนา, 2549, วารสารวิทยาศาสตร์, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550.
- 23. Thermo-electrical Property of Materials Prepared from Rice Husk Ash, Supakorn Pukird, Pattanasuk Chamninok, Dheerachai Polsongkram, Pakin Inchidjuy, and Udom Tipparach, The 2nd Workshop on the Utilization of Rice Husk and Rice Husk Silica, July 18th, 2007, NSTDA Building, National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Bangkok, Thailand.
- 24. Synthesis of ZnO Nanowires and Nanobelts by Thermal Evaporation, Supakorn Pukird, Pattanasuk Chamninok, Dheerachai Polsongkram, Pakin Inchidjuy, Udom Tipparach and Lee Chow, The First Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceuticals, Devices and Applications, 14-16 August 2007, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 25. Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixtures, D. Polsongkram, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird ,International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.
- 26. Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials Prepared from SiO₂ and GeO₂ Mixture by Carbon Assisted Method, P. Chamninok, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.

- 27. The Effects of Substrate Temperature on Optical Properties and Surface Morphology of Nickel Phthalocyanine Thin Films Grown by Organic Evaporator System, P. Inchidjuy, S. Pukird and J. Nukeaw, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.
- 28. Effect of synthesis conditions on the growth of ZnO nanorods via hydrothermal method, D. Polsongkram, P. Chamninok, S. Pukird, L. Chow, O. Lupan, G. Chai, H. Khallaf, S. Park, and A. Schulte, *Physica B* (2008), doi: 10.1016/j.physb.2008.06.020

ผู้ร่วมวิจัย รศ. ดร. พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่ง รองศาตราจารย์ ระดับ 9
 ที่ทำงาน ภากวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

คุณวูฒิการศึกษา

วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. (Physics) Pennsylvania State University, USA.

ตัวอย่างผลงานวิจัยและงานตีพิมม์

- 1. Nitinai Udomkan, <u>Pichet Limsuwan</u> and Pongtip Winotai, "Characterization of Titanium Nitride Film Coating on Stainless Steel", 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Kohn Kean University, 20-22 October 2003.
- Nitinai Udomkan, Vilaslinee Suton, and <u>Pichect Limsuwan</u>, "Properties of Titanium Nitride Film Coated on Stainless Steel 304", Kasetsart J. (Nat.Sci.) 37,209-218 (2003)
- Vilaslinee Suton, Pongtip Winotai, and <u>Pichect Limsuwan</u>, "Characterization of Titanium Nitride Film Coating on Stainless Steel", J. Sci. Res. Chula. Univ. Vol. 28, No.2, 119-129 (2003)
- 4. N. Sinchaipanid, S. Pongwai, <u>P.Limsuwan</u> and A. Mitrevej and A. "Design of Salbutamol EOP Tablets from Pharmacokinetics", Pharmaceu. Devel. Tech. Vol.8 (2), 135 (2003).
- 5. P. Winotai, <u>P.Limsuwan</u> and S.Rittikulsittichai, "Optimization of Heat Treatments of Vietnamese Rubies", J.Mod.Phys. Lett.B, Vol. 17, Nos. 29-30, 1537 (2003)
- S.Saiseng, P.Winotai , S.Nilpairuch, <u>P.Limsuwan</u> and I.M. Tang, "Nanocrystallization in amorphous Fe₄₀Ni₄₀(Si+B)₁₉Mo₁₋₂ribbons" Journal of Magnetism and Magnetic Materials 278 (2004) 172-178
- P.Winotai, <u>P.Limsuwan</u>, I.M.Tang and S. Limsuwan, "Quality Enhancement of Vietnamese Ruby by Heat Treatments", Australian Gemologists (2004) 22, 72-77
- 8. S.Saiseng, P.Winotai and <u>P.Limsuwan</u>, "Effects of heat treatment on nanocrystalline formations in Fe₄₀Ni₄₀(Si+B)₁₉Mo₁₋₂ amorphous ribbon" Phys. Stat. sol. (a) 202, No. 1, 46-54 (2005)

- P.Limsuwan, N. Udomkan, S. Meejoo and P. Winotai, "Surface morphology of submicron crystals in aluminum nitride films grown by dc magnetron sputtering",
 J. Mod. Phys. Lett.B, Vol. 19, No. 12,2073-2083 (2005)
- 10.N. Udomkan, S. Meejoo, <u>P.Limsuwan</u>, P. Winotai and Y.Chaimanee, "Electron Spin Resonance Studies of Mn²⁺ in Freshwater Snail Shells: Pomacea Canaliculata Lamarck and Fossilized Sanail Shell", Chin. Phys. Lett., Vol.22, No.7, 1780-1783 (2005)
- 11.N.Udomkan, P.Lumsuwan, P.Winotia and S. Meejoo, "Effect of Heat Treatment on Blue Sapphires as Monitored by ESR Spectroscopy", Inter.J.Mod.Phys.B,Vol.19, No.20, 3273-3284(2005)
- 12. Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixtures, D. Polsongkram, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird ,International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.
- 13. Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials Prepared from SiO₂ and GeO₂ Mixture by Carbon Assisted Method, P. Chamninok, P. Kasian, <u>P. Limsuwan</u>, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand

ผู้ร่วมวิจัย ผศ. ดร. อุดม ทิพราช

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ที่ทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี การศึกษา: กศ.บ. (พิสิกส์) วท.ม. (พิสิกส์) Ph.D. (Physics) การวิจัยหลังปริฌญาเอก:

- 1. Postdoctoral Research, Superconductors, University of North Dakota, U.S.A, 2003.
- 2. Research Scholar, Nanoscience/Nanotechnology, University of Central Florida, U.S.A. 2005. ตัวอย่างผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์
 - Mingji Jin, Q. Y. Chen, Udom Tipparach, T.-P. Chen, C. Wang, H. W. Seo, Lixi Yuan, W. K. Chu, K. S. No, C. L. Chen, and Y. S. Song, Epitaxial PrBa₂(Cu_{0.8}Al_{0.2})₃O₇ thin films grown by rf sputtering, Applied Physics Letter, 80(2002), 3991.
 - Tar-Pin Chen, Udom Tipparach, H. D. Yang, J.T. Wang, Benjamin Chen, and Jean C.J. Chen Proximity effect of Pb on CeCu₆ and La_{0.05}Ce_{0.95}Cu₆. International Journal of Modern Physics B, Vol. 13, Nos. 29, 30&31(1999) 2642.
 - 3. K. Wu, U. Tipparach, T.-P. Chen, Q. Li, X.H. Zeng, , E. Wert, , J.L. Wagner, Q.Y. Chen, H.C. Wang, H.C Yang, and H.Er. Horng, Transport Studies on Nanometer Thick YBa₂Cu₃O₇ Multilayers using Y_{0.4}P_{0.6}Cu₃O₇ and PrBa₂(Cu_{0.8}T_{0.2})₃O₇ as Buffer Layers, International Journal of Modern PhysicsB, 15(2001), 3317.
 - X. Yang, Udom Tipparach, Tar-Pin Chen, John L. Wagner, B. Helmowski, and J.T. Wang Fabrication of and transport studies on PrBa₂(Cu_{0.8}T_{0.2})₃O₇, Physica C341-348, (2000) 2447.
 - U. Tipparach, T.-P. Chen, J.L. Wagner, K. Wu, Q.Y. Chen, Q. Li, J.T. Wang, H.C. Yang, and H.-E. Horng, Fabrication of and transport studies on PrBa₂(Cu_{1-x}M_x)₃O₇, M=Ga, Zn and Co, Physica C, 364-365(2001),404.
 - 6. T-P Chen, X. Yang, U. Tipparach, A. Zhou, B. Chen, Q.Y. Chen, and J.T. Wang, Structure and transport studies on PrBa₂(Cu_{1-x}M_x)₃O₇: M= Al, Fe and Ni, International Journal of Modern Physics B, Vol. 17, Nos. 18, 19&20(2003) 2655. Fabrication and characterizations of Fe:Ni nanoparticles for carbon nanotubes growth, Tippawan Saipin, Udom Tipparach, and Supakorn Pukird, Chiang Mai University Journal, ,Vol.40(1) (2005)

- Xioachu Yang, Tar-Pin Chen, John Wagner, and Udom Tipparach, Transport Studies on Fe and Al Doped PBCO, APS march 1999, March 20-26, 1999, Atlanta, GA, American Physical society V. 44 (1999).
- 8. **อุดม ทิพราช**, ศุภกร ภู่เกิด, Tar-Pin Chen, และJohn L. Wagner, สภาพความนำยิ่งยวดของ $YBa_2Cu_3O_7/PrBa_2(Cu_{1-x}M_x)_3O_7$ ฟิล์มบางหลายชั้น เมื่อ M=Al และ Ga, การประชุม วิทยาศาสตร์และเทค โน โลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 2546.
- 9. ศุภกร ภู่เกิด, กัลยา หิรัญนวกุล, และ **อุดม ทิพราช**, ความต้านทานไฟฟ้าของเซรามิกซ์ที่ เตรียมจากเถ้า แกลบ, การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 2546.
- 10. **อุดม ทิพราช**, ลัดดา ตระกุลรัมย์, สุปิยา กุลนา, โครงสร้างและสภาพความต้านทาน ไฟฟ้าของ $\Pr Ba_2(Cu_{0.80}Ga_{0.20})_3O_{7.\delta}$, การประชุมวิทยาศาสตร์และเทค โน โลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 30, 2547
- 11. **อุดม ทิพราช** และ ทิพวรรณ สายพิณ, การปลูกท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นด้วยวิธี ใอระเหยทางเคมีด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและนิเกิล, วทท 31, accepted 2548.
- 12. ทิพวรรณ สายพิณ, **อุดม ทิพราช**, และ ศุภกร ภู่เกิด, ผลของอุณหภูมิต่อการปลูกท่อนา โนการ์บอนด้วยวิธีใอระเหยทางเคมีที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา, วทท 31, accepted 2548.
- 13. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนและแท่งนาโนซิลิกอนออกไซด์โดยการกระตุ้นด้วยคาร์บอน ,ศุภกร ภู่เกิด, อุดม ทิพราช, สุพล สำราญ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย วทท. 31, 18 – 20 ตุลาคม 2548. ณ เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี นครราชสีมา
- 14. Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixtures, D. Polsongkram, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.
- 15. Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials Prepared from SiO₂ and GeO₂ Mixture by Carbon Assisted Method, P. Chamninok, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand

ผู้ร่วมวิจัย ผศ. สุพล สำราญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

ที่ทำงาน ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Ins. (045)288381

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ	ระดับปริญญา	อักษรย่อ	สาขาวิชา	ชื่อสถาบันการศึกษา
การศึกษา				
2531	ปริญญาตรี	วท.บ	ฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2540	ปริญญาโท	วท.ม	ฟิสิกส์	สถาบันเทคโนโลยี
				พระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

- 1. Mechanics เน้นการสร้างเครื่องมือทางกล
- 2. Applied Electronics

ผลงานวิจัยและงานตีพิมม์ที่ได้รับการเผยแพร่

- 1. **สุพล สำราญ**, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และขวัญ อารยะธนิตกุล "การเกิดฮามอนิกที่สองโดยใช้นี้ โอดีเมียมแย๊กเลเซอร์" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 20-22 ตุลาคม 2540 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
- 2. อภิชัย ศิวประภากร, **สุพล สำราญ** และปรเมสฐ์ บุญศรี "อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าตรงบน ซับฟิลด์ (หรือสนามเวลา) ต่อการเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยารีคอกซ์" การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทค โน โลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 19-21 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองชานี กรุงเทพมหานคร
- 3. **สุพล สำราญ**, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และขวัญ อารยะธนิตกุล "การเกิดฮามอนิกที่สอง โดย ใช้นี โอดีเมียมแย๊กเลเซอร์" การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทค โน โลยีแห่งประเทศ ไทย ครั้งที่ 23, 20-22 ตุลาคม 2540 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

- 4. อภิชัย ศิวประภากร, **สุพล สำราญ** และปรเมสฐ์ บุญศรี "อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าตรงบน ซับฟิลด์ (หรือสนามเวลา)ต่อการเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยารีคอกซ์" การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์แสดง สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
- 5. อภิชัย ศิวประภากร, **สุพล สำราญ** และปรเมสฐ์ บุญศรี "อิทธิพลของสนามเวลาแบบใหม่ (ซับฟิลค์แบบกลับทิศ)ต่อการเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยารีคอกซ์" การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
- 6. อภิชัย ศิวประภากร, **สุพล สำราญ** และปรเมสฐ์ บุญศรี "อิทธิพลของสนามเวลาแบบใหม่ แบบที่สอง(ซับฟิลค์แบบที่สองกลับทิศ)ต่อการเพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยารีคอกซ์" การ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
- 7. U. Tipparach*, T. Saipin, **S. Sumran** and S. Pukird, Growth and Structure of Carbon Fibers with a Carbon Nanotube Core, Siam Physics Congress 2006, March 23-25, 2006, The Tide Resort, Bangsaen Chonburi, Thailand
- 8.สุพล สำราญ และฉวีวรรณ ชัยวัฒนา, การศึกษาเปรียบเทียบสภาพการนำความร้อนของอิฐคิน ซีเมนต์หลายแบบโดยใช้ระเบียบวิธีไฟในต์อิเลเมนต์, การประชุทวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท.32), 10-12 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
- 9. Tanin Nutaro, Supon Sumran, Chaweewan Chaiwattana, David Ruffolo, Alejandro Saiz, Warin Sonsrettee, Manit Rujiwarodom, Paisan Tooprakai and Chakri Changchutoe, "Installation of the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a high cutoff rigidity in Thailand", The 4th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society, Bangkok, 30 July 2007- 4 August 2007.
- 10. T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, M. Rujiwarodom, P. Tooprakai, and C. Changchutoe, Initial Observations of Cosmic Rays by the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in Thailand: Part I (submitted to Siam Physics Congress and Thai National Astronomy Meeting, Nakorn Ratchasima, March, 2008)
- 11. T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, M. Rujiwarodom (presenter), P. Tooprakai, and C. Changchutoe, Initial Observations of Cosmic Rays by the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in

- Thailand: Part II (submitted to Siam Physics Congress and Thai National Astronomy Meeting, Nakorn Ratchasima, March, 2008)
- 12. T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, M. Rujiwarodom, P. Tooprakai, and C. Changchutoe, Initial Observations of Cosmic Rays by the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in Thailand (2nd Korea-Thailand Joint Workshop on Astronomy and Astrophysics, Seoul, Korea, February, 2008)
- 13. D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, M. Rujiwarodom, P. Tooprakai, and C. Changchutoe, Installation of the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in Thailand accepted for 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, Nakorn Si Thammarat, October, 2007.
- 14. Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixtures, D. Polsongkram, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird ,International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand.
- 15. Synthesis and Characterization of Nanostructured Materials Prepared from SiO₂ and GeO₂ Mixture by Carbon Assisted Method, P. Chamninok, P. Kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird, International Conference on Smart Materials Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials, 22-25 April 2008, Chiang Mai Thailand